(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) . Int. C1. 7 H05K 3/46

(11) 공개번호 특2001 -0093184

(43) 공개일자 2001년10월27일

(21) 출위번호

10 -2001 -7007575

(22) 출원일자

2001년06월16일 2001년06월16일

번역문 제출일자 (86) 국제출원번호 (86) 국제출원출원일자

PCT/JP1999/06428 1999년11월17일

(87) 국제공개번호 WO 2000/36886 (87) 국제공개일자 2000년06월22일

(81) 지정국

국내특허 : 대한민국, 미국,

특위평10/357039

EP 유럽특허: 오스트리아, 벨기에, 스위스, 독일, 덴마크, 스페인, 프랑스, 영국, 그리스, 아 일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 모나코, 네덜란드, 포르투칼, 스웨덴, 핀랜드, 사이프러스,

인보(TD)

(30) 우선권주장

특원평11/34616	1999년01월04일	일본(JP)
특원평11/97648	1999년04월05일	일본(JP)
특원평11/97649	1999년04월05일	일본(JP)
특원평11/97650	1999년04월05일	일본(JP)
특원평11/104294	1999년04월12일	일본(JP)
특원평11/231931	1999년08월18일	일본(JP)
특원평11/231932	1999년08월18일	일본(JP)
특원평11/231933	1999년08월18일	일본(JP)
특원평11/231934	1999년08월18일	일본(JP)

1998년 12월 16일

(71) 출원인

이비덴 가부시키가이샤

에도 마사루

일본 기후켄 오가키시 간다쵸 2초메 1반지

(72) 발명자

히로세나오히로

일본국기후켄이비군이비가와쵸오키타카타1쵸오메1반지이비덴가부시키가이샤오오가키키

타고준이내 이토우히토시

일본국기후켄이비군이비가와쵸오키타카타1쵸오메1반지이비덴가부시키가이샤오오가키키

타고준으내

이와타유시유키

일본국기후켄이비군이비가와쵸오키타카타1쵸오메1반지이비덴가부시키가이샤오오가키키

타고쥬오내

카와데마사노리

일본국기후켄이비군이비가와쵸오키타카타1쵸오메1반지이비덴가부시키가이샤오오가키키

타고쥬오대

야즈하지메

일본국기후켄오오가키시키도쵸오905반지이비덴가부시키가이샤오오가키고죠오내

(74) 대리인

최경수

신사청구 : 없음

(54) 도전성접속핀 및 패키지기관

9.9

도체총(5)을 설치한 기관상에 마더보드와 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속편(100)이 고정된 패키지기관(310)에 도전성접속편을 고정시키기 위한 패트 (16)를 형성한다. 패트(16)를 부분적으로 노출시킨 개구부(18)가 형성된 유기수지절면송(15)으로 피복하고, 개구부로부터 노출시킨 패트에 도전성접속편(100)을 도전성접착제(17)를 개제하여 고정한에 의하여 실장의 경우 등에서, 도전성점착제(100)을 기관으로부터 잘 박리되지 않게 하다.

대표도

도 8

색인어 패키지기파

명세서

기술분야

본 발명은 도전성접속핀 및 도전성접속핀이 고정된 수지 패키지기판에 관한것이다.

배경기술

IC칩 등을 마더보드, 또는 도터보드에 접속하기 위한 패키지기판은, 최근 신호의 고주파수화에 따라 저유전을, 저유전 정접이 요구되어지고 있다. 이 때문에 기판의 개별도 세라막에서 수지로 주휴가 바뀌어가고 있다. 이와 같은 배경 하에 서, 수지 기판을 사용한 프린트배신관 등에 관한 기술로서, 예를 들면 특구광 4 - 55555호 포브에, 최로가 형성된 유리 에쪽시기판에 에쪽시 아크릴레이트를 충간 수지 절연층으로서 행성하고, 이어서 포토리소그라피의 수업을 이용하여 바 이어홀용 개구를 설치하여 표면을 조화한 다음, 도급레지스트를 설치하고 도급에 의해 도체 회로 및 바이어홀을 형성한 이른바, 빌드업 다층프린트배션 포화한 다음, 도급레지스트를 설치하고 도급에 의해 도체 회로 및 바이어홀을 형성한 이른바, 빌드업 다층프린트배션 포화한 다음, 도급레지스트를

이와같은 빌드업 다층프린트베선판을 패키지기판으로서 사용하는 경우에는, 마더보드나 도터보드로 접속하기 위한 도 전성접속핀을 설치한 필요성이 있다.

이 핀은 T 형편으로 불리며, 도 76 에 도시하는 바와 같이, 기등행상의 접속부(722)와 판상 고정부(721)로서, 측면에 서 보아 T 자 형태로 행성되어 있고, 접속부(722)를 개제하여 마더보드의 소켓 등에 접속하게 되어있다. 이 도전성접 속핀(710)은 빌드업 다음배선판의 가장 바깥층의 충간수지절연층(752)(또는 코어기판)의 도제충을 패드(716)로 하 고, 이 패드(716)에 뱀남 등의 도전성 충전제(717)를 삽입하여 접착, 고정된다.

그러나 위에서 기술한 구조로는, 패트 (716)와 그 내충의 충간수지철인충(752)과의 접착 면적이 작을 뿐 아니라, 금속 제의 백납과 수지절연충이라는 전혀 다른 제결을 사용한다는점 때문에 양자의 점착 강도가 충분하지 않다는 문제가 있 었다. 그 때문에 신뢰성 시험으로서의, 교온과 자운을 반복하는 히트 사이를 조건 하에서 패키지기관쪽과 다던보드 또 는 도터보드 쪽과의 열팽창률차이에 의해 기판에 휘어짐이나 요천이 생기는 정우, 패드(716)와 충간수지절연충(752)의 계면에 파괴가 발생하여, 도전성접속편(720)이 패드(716)와 함께 기판으로부터 벗겨저는 문제가 발전된다. 또, 이 접속핀을 개체하여 폐기지를 바더보드에 소했 참면 경우, 도전성접속편의 위치가 어긋나면, 접속부에 응력이 집중되어, 도전성접속편이 패드와 함께 박리하는 일이 있다. 히트 사이들의 고운 영역하, 또는 IC점을 설계로 장착할 때의 열에 의해 도건성편의 탈락, 기울어짐이 생긴다든지, 건기적 접속이 이루어지지 않는 경우도 있었다.

본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 제안된 것이로서, 히트 사이를 조건하에서나, IC칩 등의 전자 부품을 실장 할 경우에 응력이 집중하지 않는 조선접습관 및 동력이 가해져도 도전성접속편이 박리, 탈락하기 힘드면서도, 전기적 접속이 원활한 수지 패키지기관 제공하는 것을 목적으로 하다.

한편, 패키지의 기판으로 이용되어지는 빌드업 다충배선판에 있어서는, IC침에 순간적인 대전력을 공급할 수 있도록 전 원충을 구성하는 플레인충, 또 소음 감소의 목적으로 어스 충을 구성하는 플레인충이 배설되어져 있다.

그러나, 플레인층은 바이어홀을 개재하여 외부기판(예를 들면, 도터보드) 로의 접속용의 패드에 접속되어 있다. 미세한 바이어홀을 개재하여 도터보드 측으로부터의 전류를 호르게 하기 위해서는, 권원층을 구성하는 플레인층은, IC원으로 건송되어 얻어지는 전력에 제한을 받아 충분한 기능을 수행할 수 없었다. 또, 어스층을 구성하는 플레인층로, 저항이 높 고 미세한 바이어홀을 개재하여 도터보드 측의 어스라인과 접속하고 있기 때문에 소음 방지를 충분히 수행하지 못했다.

또 패키지기판으로 이용되어지는 다충프린트배선관을 도터보드에 접속하기 위해서는, 이 다충프린트배선관에 설치한 패드에 도전성접속관을 설치할 필요가 있다. 그러나 주지로 만들어진 폐기지 기판에 급속 패드를 설치한 당자의 접 착 강도는 낮아지고, 도전성접속관에 응력이 가해지는 때에는 도전성접속관이 돼드와 함께 박리하는 일이 있었다.

본 발명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 플레인층이 기능을 충분히 수행할 수 있는 패키지기판을 제공하는 것을 목적으로 한다.

또 본 발명은 플레인층이 기능을 충분히 수행함과 동시에 도전성접속편이 잘 박리하지 않는 수지 패키지기판을 제공하는 것을 목적으로 한다.

한편, 빌드업다층배선판에는, 외부 기판과 접속을 취하기 위해 땜납 등으로된 BGA 가 배치되고, 이 BGA 를 개재하여 외부 기판에 표면실장된다.

그러나, 의부 기관파의 접속을 BCA 로 행하게 되면, BGA 와 술더레지스트의 개구부와의 접확 면적이 작기 때문에, 인 장강도가 약해지고, 표면실장에 있어서, BCA 에 송력이 집중하는 경우, 혹은 신뢰성 시험의 히트 사이를 조건하에서, BCA 자체, 또는 이 BCA 를 지지하는 금속층에서 균일, 파괴가 발생한다.

또 빌드엄 다층매신판을 형성할 때, 충간수지절연충, 金더레지스트(유기수지절연충)의 건조. 정화, 도금막 형성 후의 건조. 아닐링 처리 동의 다양한 얼이력에 의해 기판에 화어집이나 요절이 발생한다. 이러한 화어짐, 요절에 의해, 이 빌 드업 다층매선판과 와우 기관이 미세한 BGA 모든 접속되지 않는 일이 있다.

빌드업 다층배선판의 BGA 를 대신하여, PGA 로 외부기판과 접속을 취하는 것도 생각할 수 있다. 즉, PGA 는 외부기 판의 접속부로 핀을 삽입하여, 전기적으로 접속하기 때문에 상기의 BGA 와 같이 접속 불량이 발생하는 일은 없다.

그러나, PGA 를 배설할 때에는, 기관에 드릴, 레이저 등으로 관통공을 만든후, 이 관통공에 PGA 를 삽입하는데, 빈드업 다층배선판은 절면수저층 안에 유리 애폭시수지 등의 보강제가 들어 있지 않다. 이 때문에 PGA 를 지탱하는 힘이약하고, 인장강도를 강하게 할 수 없다. 더욱이 구멍을 낸 후에 관통공 내에 도제층을 형성할 때의 도급액, 그 후의 여러가지 열이력, 혹은 관통공에 뱀납을 용용시켜 PGA 를 고정할 때의 가열에 의해 충간절연충의 수지가 녹아 나와 PGA를 배설할 수 없게 되는 경우가 있다.

또 PGA 를 사용할 경우에는,권통공을 형성하기 위해 다충배선판에서 BCA 처럼 하충에 배선을 배치할 수 없다. 이 때 문에 자유로운 기판 설계의 범위가 좁아지게 된다.

본 발명은 위에서 기술한 과제를 해결하기 위한 것이며, 그 목적은 PCA 의 인장강도를 강화함과 동시에 배신의 자유도를 제고하여, 외부 기관과의 접속성이 뛰어난 폐키지기관을 제공하는 것이다.

발명의 상세한 설명

본 발명자들은 예의 검토한 결과 본 발명에 도달하였다. 즉, 청구항 1의 발명에서는, 도전성점속핀이 고정되는 패드는, 이 패드를 부분적으로 노출하는 개구부가 설치된 유기수귀절면층에 의하여 덜여있다. 따라서, 도전성접속핀을 개재하여 패키지기판을 마더보드 등의 다른 기관에 설치하는 등의 때에, 예를 달면, 도전성 접속핀과 마디보드의 소켓 사이의 위치에 어긋남이 있어, 이 도전성점속핀에 음력이 가해지는 경우나, 히트사이를 조건의 열이력으로 기판에 위어질 등이 발생한 경우에도, 패드가 유기수지절연층으로 눌려져 있어, 기판에서 박리하는 것을 방지할 수 있다. 특히 금속성 패드 착 증간수지절연층이라는 전혀 다른 재질 간의 말착으로 충분한 접확력을 얻기 어려운 경우에도, 패드표던이 유기수지 절연층으로 덮여 있어서 높은 박리 강도를 부여할 수 있다.

또, 청구항 1의 발명을 보면, 패드의 크기는 이 패드가 나타나는 유기수지절연체의 개구부로부터 약간 크게 하는 것이 중요하다. 그리하여 이 패드가 이 개구부로부터 부분적으로 노출한다.즉, 패드의 주면이 유기수지절연층으로 덮여쳐 있는 것이다. 패드의 크기는, 그 작정이 해당 패드를 노출하는 유기수지절연층에 개구부의 으로부터 100 배인 것이 좋다. 패드의 직정이 개구부의 직정의 1,02 배 미만이면, 패드의 주위를 유기수지절연층으로 확실하게 눌려지지 않고, 도 선성접속면의 박리를 방지할 수 없다. 또 100 배보다 그면, 도제층의 고민도화를 방해하기 때문이다. 구체적으로는, 유기수지절연층에 설치된 개구부의 직정을 1,00 에서 1,500 때으로 했음때, 패드의 직장을 1,00 세소 2,000 때로 한다.

청구항 2의 발명에서는, 패드의 주연에 배설된 연장부가 유기수지절연층에 의해 덮여있다. 이 때문에 도전성접속편에 용력이 가해졌을 때에도, 패드가 유기수직절연층에 의해 눌러져 있기 때문에 기관에서 박리하는 일을 방지할 수 있다. 한편, 패드의 본체부는 유기수지절연층의 개구에 의해 노출되어 있고, 유기수지절연층과 패드부의 본제부는 접촉해 있 지 않기 때문에, 이 유기수지절연층과 패드부의 본제부의 접촉에 의해 크백이 발생하는 일이 없다.

청구항 5의 발명에서는, 패드가 바이어홀을 개재하여 내충의 도체충과 점합해 있기 때문에, 패드와 기관의 접촉면적이 늘어나 양자가 단단히 접합된다. 또 전술한 바와 같이, 청구항 1의 발명에서는 도전성접속핀이 고정된 패드와 그 패드 가 접착하는 충간수지절연충은 다른 소재간의 접착으로 이루어져 있는데에 대하여, 청구항 5에 도시한 발명에서는, 패 드는 내충의 도체충과 접속한다. 때문에 양자는 금속끼리의 접속이 되어 접속이 보다 확실해 점과 동시에 패드의 박리 강도가 높아진다.

또 페드를 하나 이상의 바이어홀을 개제하여 내층의 도전층과 접속하여도 좋다. 패드의 접착 면적을 더욱 늘여, 박리가 디 발생하지 않게 되는 구조로 하는 것이 가능하기 때문이다. 또 패드를 바이어홀을 개제하여 내충의 도체층에 접속하 는 경우, 바이어홀은 그 페드의 주변부분에 배치하는 것이 접속성을 높이는 데 효과적이다. 때문에 바이어홀을 링 행상 으로 만들어, 그 명을 덮듯이 패드를 설치해도 된다.

또 빌드입 기판에 있어서, 도전성접속편이 고정된 패드는 2 개충 이상의 바이어홀을 개재하여 내충의 도체충과 접속하 도록 구성하여도 좋으며, 패키지기판의 형상이나 종류에 따라서는, 이 두 개충 이상의 바이어홀이 각각 한 개 이상의 바 이어홀로 구성되어도 좋다. 어느 편으로 하여도 페드의 표면적이 늘어나기 때문에, 접착 강도를 높이는데 효과적이기 때문이다. 또 페드가 설치된 바이어홀을, 페드 부분을 부분적으로 노출시킨 개구부를 가지는 유기수지원연충으로 피복 하면, 페드의 박리를 확실히 방지할 수 있다.

청구항 6의 발명을 보면, 코어기관 상의 도세층은 코어기관으로 되는 수지기관의 표면에 조화면 (때트면)을 개제하여 단단히 밀착되어 있고, 이와 같은 도세층에 패드를 접속시킴으로 해서, 패드가 충간수지절연층으로부터 박리되기 어렵 게 된다. 또한, 패드를 하나 이상의 바이어홀 및 두 계층 이상의 바이어홀을 개제하여 내층의 도세층에 접합하는 경우에 도, 그 내층의 도세층은 코어기관에 설치된 것이어도 좋다.

청구항 7의 발명에 의하면, 외부 단자인 도전성접속판과, 이 도전성접속관이 설치된 쪽의 반대측 면에 있는 다른 기관 과의 배선길이를 짧게 할 수 있다. 구체적으로는 코어기관에 있어, 스투홀 구벤의 랜드 및 스투홀 내에 충전된 수지충전 제에 바이어홀을 개제하여 패드를 접속한다. 또 스투홈홀 도체(충으로 피복하는 소위 커버도들은 사망하고, 이 도체총 에, 바이어홀을 개제하여 패드를 접속시킨 수 있다. 또 스투홀의 랜드만에 바이어홀을 개제하여 패드를 접속시켜도 좋 다.

청구서 15의 발명을 보면, 도전성 충잔제는 주석, 남, 안티론, 온, 금, 동을 적어도 한 종류 이상으로 함에 의하여, 앞에서 기술한, 용정을 가지는 도전성 접착제를 만들 수 있다. 특히 주석 -남, 혹은 주석 -안티몬이 적게나마 함유되어있는 도전성접착제가 앞에서 기술한 용점의 범위를 형성시킬 수 있으며, 열에 의해 용해되어도, 다시 고착되어, 쉽게 도전성 접속권의 발탁, 기울어짐을 일으키지 않는다.

앞에서 기술한 도권성 충전제는 Sn / Pb, Sn / Sb, Sn / Sg, Sn / Sb / Pb의 합금으로 되어 있고, 특히 접착 강도도 2. 이 ks / pin 이며, 그 강도의 변화도 적으며, 특히 히트사이를 조건 하에서나, IC침의 실장 시의 열에 의해서도 도건성접 속면의 접착강도의 저하가 없고, 편의 말학, 기울어집인 발생하지 않으며, 친거집 접속도 확보되고 있다.

청구항 17의 발명은 도전성접속관을 가요성이 뛰어난 등, 혹은 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속 중에서 선택하여, 적어도 한종류 이상의 금속제로 만들면, 편에 용력이 가해졌을 때, 회여저서 그 용력이 홍수되어, 기관에서 도전성접속 판이 박리되기 어렵게 된다. 이 도전성접속관에 사용되는 동합금으로서는 인청동이 적합하다. 가요성이 뛰어날 뿐 아니 라 전기적 특성도 양호하며 도전성접속판으로 가공하기에도 매우 좋기 때문이다.

이 도전성접속핀으로는, 판상의 고정부와 이 판상의 고정부의 개략 중앙에 돌충,설치된 기둥형상의 접속부로 되어 있는 소위, T 자형편이 가장 효과적으로 사용된다. 판상의 고정부는 패트로 되는 도체충에, 도전성접착제를 개체하여 고정되는 부분이며, 패드의 크기에 맞아이 원형이나 나다형 모양 등으로 적절하게 만든다. 또 접속부의 형상은 다른 기관에 살입 가능한 형상이라면, 특별히 문제는 없고 원주・각주・원추・각추동 이번 것이라도 좋다. 이 접수부는 동상 위치의 전에 대하여 기본적으로 1 개이거나, 2개 이상 설치해도 특별히 문제는 없으며, 실장된 다른 기관에 상용해서 적절히 형성하면 되다. 도전성접속편에 있어서, 기등형의 접속부는 직경 0.1 ~ 0.8 mm 로서 길이는 1.0 ~ 10 mm, 관상의 고정부의 직경은 0. 5 ~ 2.0 mm 의 범위로 하는 것이 바람칙하며, 패드의 크기나, 실장되는 다른 기관의 종류 등에 따라서 직절히 만들던 된다.

또 청구항 19의 발명에서는, 패키지기판을 외부의 전자부품 등에 설치할때, 만약 도건성접속핀과 다른 기관의 사이에 자칫 위치가 어긋나서, 이 도건성접속면에 움력이 가해졌을 경우에는, 접속부가 휘어서 그 용력을 흡수할 수 있다. 또 히트사이를 조건의 열이력으로 기관에 휘어집 등이 발생한 경우에는 고정부가 휘어서 그 변형에 대응함으로써, 도전성 접속핀이 기관에서 박더되는 것을 방지할 수 있어, 신뢰성이 놓은 패키지기관이 되다

청구항 19의 폐기지기판은, 도천성접속된이 고정된 폐드를 이 폐드를 부분적으로 노출하는 개구부가 설치된 유기수지 철연층으로 덮어도 놓다. 그로 인하여 앞에서 기술한 것지형, 도전성접속핀으로의 옹혁이 집중되거나, 기판의 변형 등 이 발생됐을 경우에도 폐드가 유기수지철연층으로 눌려져 있어, 기판에서 박리되는 것을 방지할 수 있다. 투히 급속체 의 폐드와 충간수지철연층이라는 전혀 다른 소재간의 접착으로 충분한 접착력을 얻기 어려운 경우에도, 폐드 표면을 유 기수지절연층으로 말음으로써 높은 박리장도분부여할 수 있다.

패드를 유기수지절연층으로 덮는 경우, 그 패드의 크기는, 이 패드가 나타나는 유기수지절연층의 개구부보다 약간 크게 하는 것이 중요하다. 그로 인하여 패드를 개구부로부터 부분적으로 노출시킬 수 있다. 즉, 패드의 주연이 유기수지절연 층으로 덮여진 것이다. 패드의 크기는 그 직경이 이 패드를 노출하는 유기수지절연층의 개구부의 직정의 1.02 ~ 100 배로 하는 것이 좋다. 패드의 직강이 개구부의 직정의 1.02 배 미만일 때는. 패드 주위를 유기수지절연층으로 확실하기 短는 것이 불가능하여, 도전성접속면의 박리를 방지할 수 없다. 또 100 배 보다 크면, 도체층의 고밀도화를 저해하기 때문이다. 구체적으로는 유기수지절연체에 설치된 개구부의 직정을 100 에서 1,500 세로 했을 때, 패드의 직정을 11 0 에서 2,000 세로 한다.

청구항 23의 발명은, 도전성접속관을 가요성이 뛰어난 등이나 등합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속에서 골라 적어도 한 충류 이상의 금속으로 만들고, 그 도전성접속관을 고정하는 폐드가 바이어홀을 개재하여 내용의 도체총과 접합하고 있음으로 해서, 도전성접속관의 가요성으로 용력을 흡수하는 효과에 더해, 폐드와 기관의 접촉면적이 늘어나 양자를 단 단하게 접합할 수 있다. 또 앞에서 기술한 바와 같이 청구항 19의 발명에서는 도전성접속만이 고정된 페드와, 그 패드 가 절착되어 있는 충간수지절연충은 다른 소재간의 접착으로 되어 있는 것에 비해, 본 청구항에서 도시한 발명에서는, 패드가 내충의 도체총과 접속하고 있다. 그래서 양자는 금속끼리의 접속이 되어, 보다 확실히 밀착됨과 동시에 패드의 박리강도가 높아진다.

또 패드를 한개 이상의 바이어홀을 개재하여 내충의 도체층에 접속해도 좋다. 패드의 접착 면적을 더욱 늘려서, 보다 박 리되지 않는 구조를 만들수 있다. 더욱이 패드를 바이어홒을 개제하여 내충의 도체층에 접속하는 경우, 바이어홀은 그 패드의 주변 부분에 패치하는 것이 접속성을 높이는데 효과적이다. 그 때문에 바이어홀을 링 행상으로 하여 그 명을 덮 듯이 패드를 설치해도 좋다.

또한, 빌드업기관에 있어서, 도전성접속편이 고정되는 때트는 2 개층 이상의 바이어홀을 개제하여 내충의 도체충과 접속하도록 구성해도 좋고, 패키지기관의 형상이나 종류에 따라서는 이 두개충 이상의 바이어홀을 각각 한개 이상의 바이어홀로 구성하여도 좋다. 어떤 식으로 해도 패드의 표면적이 늘어나기 때문에, 접착강도를 높이는데 효과적이기 때문이 다. 패드가 설치된 바이어홀을, 패드를 부분적으로 노출시키는 개구부를 가지는 유기수지절연충으로써 덮으면, 패드의 박리를 확실하게 방지할 수 있다.

청구항 24의 발명에서는, 코어기관상의 도체층은 코어기관으로 되는 수지기관의 표면에 조화면(매트면)을 개제하여 단단해 밀착되어 있고, 이와 같이 도세층에서 페트를 점속시킴에 의하여, 패드가 충간수지절연층에서 한층 박리되기 어렵 게 된다. 또 패드를 한개 이상의 바이어홀 및 두개층 이상의 바이어홀을 개제하여 내층의 도제층에 접합하는 경우에도, 그 내층의 도제층은 코어기관에 설치된 것이어도 좋다

청구함 25의 발명에 의하면, 도건성접속편과, 이 도건성점속판이 설치된 쪽의 반대 측면에 있는 다른 기관과의 배선길 이를 짧게 할 수 있다. 구체적으로는 코어기판에 있어서, 스투홀 주변의 랜드 및 스투홀 내에 충권된 수지충전체에 바이 어홀을 개계하여 패드를 접속한다. 또, 스투홀을 도체충으로 피복하는, 이른바 키비도금을 시행하여, 이 도체충에 바이 어홀을 개제하여 패드에 접속할 수 있다. 또 스푸홀의 밴드번에 바이어홀을 개제하여 패드를 접속하여도 했다.

청구항 22의 발명에서는 도전성접착직의 용접이 섭씨 180 ~ 280 도이기 때문에 도전성접착관과의 접착장도 2.0 Kg /pin 이상이 확보된다. 이 강도는 히트사이를 등의 실회성 시험후, 혹은 16월의 장착 시에 요구되는 열을 가한 후에도 가 장도의 자하가 적다. 섭씨 180 도 미만인 경우에는 집착강도로 2.0 Kg/pin 권후이며, 경우에 따라서는 1.5 Kg/pi n청도 밖에 나오지 않는다. 또 IC점 강착 시의 가열에 의해 도전성접착제가 용해되어 버려, 도전성접속관의 탈탁, 기울 어점을 일으킨다. 섭씨 280 도를 넘는 경우에는, 도전성접착제 용해 온도에 대하여, 수지층인 수지율인등 윤대레시스트층이 녹아버린다. 특히 바람직한 온도는 서씨 200 ~ 260 도이 도이로 도전성접착제를 사용하면, 도전성접속의 의 접착장도의 변화도 적어지고, 실제로 가해지는 열이 패키지기관을 구성하는 수지층으로의 손상을 추는 일도 없어지 기 때문이다.

청구항 33의 발명을 보면, 도전성접착제는 주석, 납, 안티몬, 온, 금, 등을 적어도 한 종류 이상으로 형성됨에 의하여 전 술한 용접을 가지는 도전성접착제를 형성할 수 있다. 통회 주석 '납, 혹은 주석 '안티몬이 적게나마 함유되어 있는 도전 성접착제가 앞에서 기술한 용점의 범위를 형성시킬 수 있기 때문에, 열에 의해 용해해도, 다시 고착하여 도전성접속핀 의 탈락, 기울어집을 일으키지 않는다.

앞에서 기술한 도전성집확세는 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sb/Pb 의 학금으로 만들면, 특히 접착강도도 2.0 Kg/pin 이 며, 그 강도의 변화도 적고, 히트사이를 조건 하여시나, IC집의 강착 시의 열에 의해서도, 도건성접속편의 접착강도의 저하도 일어나지 않고, 편의 탈락, 기울어집이 발생하지 않으며, 진기적 접속도 확보되고 있다.

청구항 35의 발명에서는 도천성접속권의 주상의 접속부에 다른 부분의 직정보다도 작은 합인부가 설치되어 있기 때문 에 핀이 휘어지기 쉬워진다. 때문에 도천성접속권에 응력이 가해졌을 때에는, 접속부가 합입부에서 튀어지기 때문에, 그 용력이 흡수되어 도천성접속권을 기관에서 박리되기 어렵게 반든다.

이 도천성접속번에는, 판상의 고정부와 이 면상의 고정부의 개략 중간쯤에 설치된 기능형의 접속부로 되어 있는 소위, T 자형핀이 가장 효과적으로 사용되어지고 있다. 편상의 고정부는 배크로 되는 도체증에 도전성점착계를 개재하여 고고 정되는 부분이며, 패트의 크기에 맞춘 원형이나 다각형 모양동으로 적절하게 형성된다. 또 검속부의 형상은 다른 기관 에 삽입 가능한 형상이라면, 특별히 문제는 없고 원주·각주·원추·각추등 이떤 것이라도 좋다. 이 접속부는 통상 위 처의 핀에 대하여, 기본적으로 1 개이거나, 2 개 이상 설치해도 특별히 문제는 없으며, 실장된 다른 기관에 상용해서 적 정히 만들면 된다.

이 도건성점속관은 관상의 고정부의 직정이 0.5 ~ 2.0 mm 의 범위, 기능형의 접속부의 작경이 0.1 에서 0.8 mm 이고, 길이가 1 ~ 10 mm 로 형성하는 것이 좋으며, 고정되는 배키지기뿐이나 장확되는 다른 기판의 종류 등에 따라 적절히 선택한다.

함입부는 이 접속부의 도중에 설치되어 있으며, 다른 부분보다도 가늘게 형성되어 있다. 이 합입부의 두께는 도전성접 속핀을 구성하는 재질이나 도전성접속핀의 크기 등에 따라 다른데, 그 직경이 접속부 그 자체의 직정보다 50 % 이상 98 % 이하로 하는 것이 중요하다. 합입부의 직경이 다른 부분의 직경의 50 % 보다 작으면, 접속부의 강도가 불충분해 지고, 백키지기판을 장착했을 때 변형하거나 굽는 경우가 있다. 또 합입부의 직정이 다른 부분의 직정의 98 % 를 넘으 면, 접속부에 기대할 만한 가요성을 부여할 수가 없고, 응력의 흡수 효과를 얻을 수 없다. 또, 합입부는 복수 개 형성되 어도 된다.(도 33(B))

본 발명의 도전성접속권을 구성하는 재결은 금속이라면, 특별히 재한은 없고, 금·은·동·니젤·코발트·주석·남동 의 가운데서 적어도 한 종류 이상의 금속으로 만드는 것이 좋다. 철합금인 상품명 '코탈'(Ni -Co -Fe의 합금)이나, 스 테인레스, 동합금인 인청동을 사용하면 좋다. 전기적 특성이 양호하고 제다가 도전성접속권으로 가공하기 매우 좋다. 특히 인청동은 높은 가요성을 가지고 있기 때문에 응력 흡수에 적절하다

또 청구항 37의 발명에서는, 패키지기판을 외부의 전자 부종 등에 취부할 때, 만약 도전성접속권과 다른 기관의 사이에 자칫 위치가 어긋나서, 이 도전성접속관에 응명이 가해졌을 경우에는, 접속부가 휘어서 그 응력을 흡수하기 때문에 도 전성접속관이 기관에서 박리되는 것을 방지할 수 있어, 신뢰성이 높은 패키지기관이 된다.

청구항 37의 패키지기판은, 도전성접속판이 고정된 패드를, 이 패드를 부분적으로 노출하는 개구부가 설치된 유기수지 절면층으로 덮어도 후다. 그로 인하여 앞에서 기술한 도전성접속판으로의 응력이 집중되거나, 기판의 변형 등이 발생했 을 경우에도, 패드가 유기수지절연층으로 눌려져 있어, 기판에서 박리되는 것을 방지할 수 있다. 특히 금속제의 패드와 충간수지절연층이라는 전혀 다른 소계간의 접착으로 충분한 접착력을 얻기 어려운 경우에도 패드 표면을 유기수지절연 층으로 덮음으로서 높은 박리강도를 부여할 수 있다.

때트를 유기수지절면층으로 피복하는경우, 그 패드의 크기는, 이 패드가 나타나는 유기수지절면층의 개구부보다 약간 크게 하는 것이 중요하다. 그로 인하여 패드를 개구부모바리 부분적으로 노출시킬 수 있다. 즉, 패드의 주연이 유기수지 절연층으로 묘여지는 것이다. 패드의 크기는 그 직경이, 이 패드를 노출하는 유기수지절연층의 개구부의 직경의 1.02 ~ 100 배로 하는 것이 좋다. 패드의 적경이 개구부의 직경의 1.02 베 미만일 때는, 패드 주위를 유가수지절연층으로 확실하게 누르는 것이 불가능하여, 도성전염속만의 바리를 방지할 수 없다. 또 100 배보다 크면 도체층의 고밀도화를 적해하기 때문이다. 구체적으로는 유기수지절연체에 설치된 개구부의 직경을 100 에서 1.500 ㎞ 로 했을 때, 패드의 직경을 110 에서 2,000 ㎞으로 한다.

청구항 41의 발명에서는, 도전성접속편의 접속부에 합입부을 설치해 취이지기 쉽고, 게다가 그 도전성접속편을 고정하는 페드가 바이어홀을 계재하여 내충의 도제충과 접합하고 있기 때문에, 도전성접속편의 가요성으로 용력을 휴수하는 효과에 더해, 피도와 기관의 접촉면적이 늘어나서 양자를 단단하게 접합한 수 있다. 또 앞에서 서울한 바와 같이 청구항 37의 발명에서는 도전성접속편이 고정되는 패드와 그 패드가 접확되어 있는 충간수지절연충은 다른 소재간의 접착으로 되어 있는데 반해, 본 청구항에서 도시한 발명에서는 피드는 내충의 도체충과 접속하고 있다. 때문에 양자는 금속끼리의 접속이 되어 보다 확실하게 말착됨과 동시에 때로의 박리장도가 높아진다.

또, 때트를 하나 이상의 바이어홀을 개제하여 내충의 도체충에 접속해도 좋다. 패드위 접착 면적을 더욱 늘려서 보다 박 리되지 않는 구조를 만들수 있다. 또 패드를 바이어홀을 개체하여 내충의 도체충에 접속하는 경우, 바이어홀은 그 패드 의 주변 부분에 배치하는 것이 접속성을 높이는데 효과적이다. 그 때문에 바이어홀을 링 형상으로 하여 그 링을 덮듯이 하여 패드를 설치해도 좋다.

또 빌드엄기관에 있어서, 도전성접속편이 고정되는 꽤드는 2 개충 이상의 바이어홀을 개제하여 내충의 도체층과 접속하도록 구성해도 좋고, 패키지기관의 형상이나 종류에 따라서는 이 두개충 이상의 바이어홀이 각각 한개 이상의 바이어홀

로 구성되어도 좋다. 어떤 식으로 해도 패드의 표면적이 늘어나기 때문에 접착강도를 높이는데 효과적이기 때문이다. 패드가 설치된 바이어홀은, 패드를 부분적으로 노출시키는 개구부를 가지는 유기수지절연충으로써 덮으면 패드의 박리 를 확실하게 방지함 수 있다.

청구항 42의 발명에서는 교어기판상의 도체층은, 교어기판으로 되는 수지기판의 표면에 조화면(매트면)을 개채하여 단 단해 밀착되어 있고, 이와같은 도체층에서 페드를 접속시킴으로웨서 패드가 충간수지질연충에서 한층 박리되기 어렵게 보다. 더욱이 패드를 한개 이상의 바이어홈 및 두개층 이상의 바이어홈을 개체하여 내충의 도체층에 접합하는 경우도 그 내충의 도체층은 교어기판에 설치된 것이어도 좋다

청구항 43의 발명에 의하면, 도전성접속관과 해당 도전성접속관이 설치된 쪽의 반대측 면에 있는 다른 기관과의 배선길 이를 짧게 할 수 있다. 구체적으로는 교어기관에 있어서, 스루홀 주변의 랜드 및 스투홀 내에 충전된 수지충전재에 바이 어홀을 개재하여 패드를 접속한다. 또 스루홀을 도제충으로 피복하는, 소위 커버도금을 시행하여 이 도제충에 바이어홀 을 개재하여 패드를 접속한다. 또 스루홀의 랜드만 바이어홀을 통하여 패드를 접속하여도 괜찮다.

청구항 50의 발명에서는, 도천성철학계의 용접이 섭씨 180 ~ 280 도이기 때문에 도천성철학관과의 접확장도 2.0 Kg /pin 이상이 확보된다. 이 강도는 히트사이를 동의 신뢰성 시험후, 휴은 IC 원광 경화 시에 요구되는 일을 가한 후에도 그 강도의 처하가 적다. 섭씨 180 도 미만인 경우에는, 접확강도도 2.0 Kg/pin 진후이며, 경우에 따라서는 1.5 Kg/pi n 정도 밖에 나오지 않는다. 또 IC칩 강착 시의 가열에 의해 도천성철학제가 용해되어 버려, 도천성접관리 달락, 기울 여점을 일으킨다. 섭씨 280 도를 넘는 경우는 도천성접관체, 함께 온도에 대하여 수자뿐인 수지원인축, 윤미터지스트층이 녹아버린다. 특히 바람직한 온도는 섭씨 200 ~ 260 도이다. 이 온도의 도전성접착제인 것이, 도건성접속원이 결착 강도의 변화도 적어지고, 실제로 가해지는 열에 의한 패키지기판을 구성하는 수지층이 손상되는 일도 없어지기 때문이다.

청구항 51의 발명에서는, 도전성접속제는 주석, 남, 안티몬, 은, 금, 동을 적어도 한 종류 이상으로 형성됨에 의하여, 전 술한 용점을 가지는 도전성접착제를 만들 수 있다. 특히 주석 - 남, 혹은 주석 - 안티몬이 적게나마 함유되어 있는 도전성 접착제는 앞에서 기술한 용점의 범위를 형성시킬 수 있기 때문에, 열에 의해 녹아도, 다시 고착하여 도전성접속핀의 탈 탁, 기울어집을 일으키지 않는다.

앞에서 기술한 도전성집확제는 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sh/Pb의 합금으로 함에 의하여, 특히 접확강도도 2.0 Kg/p In 이며, 그 변화도 적고, 히트사이를 조건하에서나 IC집의 강착 시외 열에 의해서도 도전성집속권의 접착강도의 저하 도 없고, 전의 탈락, 기울어짐이 발생하진 않으며, 전기적 결속도 확보되고 있다.

청구항 53, 54에서는, 기관의 표면에 도체층인 플레인증을 배치하여, 이 플레인증에 도전성접속권을 직접 접속함으로 서, 외부 기관(예를 들어 도터보드)에서 플레인증까지의 건기 저항을 낮춘다. 이로 인하여 도터보드 쪽에서부터의 전력 중급을 용이하게 하고 권원증을 구성하는 플레인증이 중분한 기능을 수행하게 된다도 또는 이스층을 구성하는 플레인증이 없는 이스층을 가장하는 플레인증이 없어서도, 저저항의 도전성접속관을 개체하여 도터보드 측의 어스라인과 접속되어 노이즈방비의 역활을 실분 받하게 된다. 플레인증은 매쉬 상태로 있어도 좋다. 메쉬는 각형, 원형의 도체 비행성부분을 배설함으로 해서 형성된다.(도 50 창조)

또 청구항 56의 발명에서는, 도전성접속핀이 고정되는 패드는, 이 패드를 부분적으로 노출하는 개구부가 설치된 유기수 지절연층으로 덮혀져 있다. 따라서 도건성접속핀을 개재하여 패기지기판을 마더보드 등의 다른 기판에 설치하는 등의 때에, 만약 도전성접속핀과 마더보드의 소켓 사이의 위치에 어긋남이 있어, 이 도전성접속핀이 응력에 가해졌을 경우나, 히트 사이를 조건의 열이력으로 기판에 휘어집 등이 발생한 경우에도, 패드가 유기 수지 절연층에 눌려져 있어, 기판에 서 박리하는 것을 방지할 수 있다. 특히 금속성 패드와 충간수지절연층이라는 전혀 다른 재절간의 밀착으로, 충분한 점 착력을 얻기 어려운 경우에도, 패드 표면이 유기수지절연층으로 덮여 있어 높은 박리 강도를 부여할 수 있다.

청구항 57의 발명은, 도전생접속핀을 가요성이 뛰어난 동이나 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속에서 골라 칙어도 한 종류 이상의 금속제로 만들면, 편에 응력이 가해결폐 휘어서 그 용력이 휴주되어, 기관에서 도전생접속핀이 박리되 기 어려워진다. 이 도전생접속핀에 사용되어지는 동합금으로서는 인청동이 적절하다. 가요성이 뛰어날 뿐 아니라, 전기 적 특성도 양호하고, 게다가 도전생접속핀으로 가공하기가 매우 좋기 때문이다.

이 도건성접속면은, 판산의 고정부와 이 판상의 고정부의 약 중간 쯤에 설치된 기동형의 접속부로 되어있는, 이른바 T 자형편이 가장 효과적으로 사용되어지고 있다. 판상의 고정부는 패트로 되는 도체증에, 도전성접착체를 개체하여 고정 된 부분이며, 패드의 크기에 맞춘 원형이나 다격형 모양등고 전절하게 형성된다. 또 접속부의 형상은 다른 기관에 삽 입 가능한 형상이라면, 특별히 문제는 없고 원주·각주·원추·각추동 어떤 것이라도 좋다. 이 접속부는 동상 위치의 면에 대하여 기본적으로 1개이거나 2개 이상 설치해도 특별히 문제는 없으며, 실장된 다른 기관에 상용해서 적절히 형 성하면 된다.

도전성접속핀에 있어서 기동행상의 접속부는 직경이 0.1 에서 0.8 mm , 길이가 1 ~ 10 mm 이고, 판상의 고정부는, 직경은 0.5 ~ 2.0 mm 의 범위로 하는 것이 바람직하고, 패드의 크기나, 장착되는 다른 기판의 종류 등에 따라 직절히 선택한다.

청구항 58의 발명에서는 도전성접속핀의 기둥형의 접속부에 다른 부분의 직정보다도 작은 합입부가 설치되어 있기 때 문에 핀이 휘어지기 쉬워진다. 때문에 도전성접속면에 울력이 가해졌을 때에는 접속부가 합입부에서 휘어지기 때문에 그 울력이 흡수되어 도전성접적원을 기관에서 박리되기 어려게 만든다.

이 도건성접속관에는, 판상의 고정부와 이 핀상의 고정부의 약 중간 중에 설치된 기둥형의 접속부로 되어있는 이른바 7 자형관이 가장 효과적으로 사용되어지고 있다. 판상의 고정부는 패트로 되는 도체증에 도건성접착제를 개제하여 고 정되는 부분이고, 패트의 크기에 맞추어 원형사이나 다각형상 등 책의로 형성되다.

또 접속부는 다른 기관에 부착할 부분으로서, 그 전자 부품에 삽입 가능한 형상이라면, 특별히 문제는 없고, 원주·각주 · 원추·각주 등 어떤 것이어도 상관없다. 이 접속부는 통상 위치의 판에 대하여 기본적으로 1개이거나 2개 이상 설치 해도 특별히 문제는 없으면, 실장된 다른 기관에 상용해서 결심히 항식하면 되었

이 도전성접속핀은 관상의 고정부의 직정이 0.5 ~ 2.0 mm 의 범위, 기둥형의 접속부의 직정이 0.1 에서 0.8 mm 이고, 걸이 1 ~ 10 mm 로 형성하는 것이 좋으며, 고정될 패키지기뿐이나 장착되는 다른 기판의 종류 등에 따라 직걸히 선택 된다.

합입부는 이 접속부의 도중에 실치되어 있으며, 다른 부분보다도 가늘게 형성되어 있다. 이 합입부의 굵기는 도전성접 속판을 구성하는 재절이나 도전성접속권의 크기 등에 따라 다른데, 그 직경이 접속부 그 자체의 직정보다 50 % 이상 98 % 이하로 하는 것이 중요하다. 합입부의 직정이 다른 부분의 직정의 50 % 보다 작으면, 접속부의 강도가 불송분해 지고, 패키지기판을 장착했을때 변형하거나 굽는 경우가 있다. 또 합입부의 직경이 10 % 분실이 생용 날이으 면, 접속부에 기대할 만한 가요성을 부여할 수가 없고, 응력의 흡수 효과를 얻을 수 없다. 또, 합입부는 여러게 만들어도 된다.

본 발명의 도전성접속관을 구성하는 제절은 금속 중 하나라면, 특별히 제한은 없고, 금·은·동·나젠·코발트·주석· 납 등의 가운데서 적어도 한 종류 이상의 금속으로 형성하는 것이 좋다. 실합금인 상품명 '코발'(Ni -Co -Fe의 합금)이 나 스테인레스, 동합금인 인청동을 사용하면 좋다. 전기적 특성이 양호하고, 게다가 도전성접속권으로 가공하기에 때우 좋다. 특히 인청동은 높은 가요성을 가지고 있기 때문에 응력 혹수에 전설하다. 청구항 59의 발명에서는, 도건성접착제의 용점이 섭씨 180 ~ 280 도이기 때문에 도건성 접착관과의 접착강도 2.0 Kg/pin 이상이 확원된다. 이 강도는 히트사이를 등의 신뢰성 시험후, 혹은 IC집의 강학 시에 요구되는 열을 가한 후에도 그 강도의 저하가 격다. 섭씨 180도 미반인 경우에는 접착강도도 2.0 Kg/pin 전후이며 경우에 따라서는 1.5 Kg/pin 정도 밖에 나오지 않는다. 또 IC집 강착 시의 가열에 의해 도건성접착제가 용해되어 버려, 도선성접속민의 달락, 기울어 점을 일으킨다. 섭씨 280 도를 넘는 경우에는 도전성접착제 용해 온도 때문에 수지층인 수고절연충, 슬더래지스트층이 누아버린다. 특히 바람직한 온도는 섭씨 200 ~ 260 도이다. 이 온도의 도건성접착제를 사용하면, 도건성접속면의 접착 강도의 변화도 적어지고, 실제로 가해지는 열에 의한 폐기지만을 구성하는 수지층의 손보도 없어지기 때문이다

청구항 60의 발명을 보면 도전성접착제는 주석, 남, 안티몬.은, 금,이 적어도 1 중이상으로 형성되는 것에 의하여 앞에서 기술한 용점을 가지는 도전성접착제를 만들 수 있다. 특히 주석 나남, 혹은 주석 -안티몬이 적게나마 함유되어 있는 도전성접착제가 앞에서 기술한 용점의 범위를 형성시킬 수 있기 때문에, 열에 의해 녹아도, 다시 고착하여 도전성접속 편의 탈탁, 기울어점을 일으키지 않는다.

앞에서 기술한 도전성접착체는 Su/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sb/Pb의 합금으로 만들면, 특히 접착강도도 2.0 Kg/pin 이 며, 그 번화도 적고, 히트 사이를 조건하에서나, IC점의 장착 시의 열에 의해서도 도전성접속권의 접착강도의 저하도 없 고, 편의 탑박, 기울이점의 발생하지 않으며, 건기적 접수로 확보되고 있다.

한편, 위에서 기술한 과제를 해결하기 위해 BGA의 균열 장소를 조사한 결과, 금속도금총 및 금속 도금총과 BGA의 접 합 부분에서 균열, 과괴가 발생한다는 사실을 발견했다. 이 사실로부터 실장 시의 입착을 할 때 열용력에 의해 또는, 견 속 신뢰성 시험에서 교온과 저온을 반복하는 히트사이를 조건하에서 100 시간을 넘겼을때, 균열이 발생한다는 사실이 판명되었다. 그 원인으로는 BGA와 슬더레지스트의 개구부와의 접착 면적이 작기 때문에 접착 갔다고 낮아지는 것이다

관련하는 파체에 대용할 방법을 검토한 결과, BGA 대신에 숱더레지스트 충의 개구부에 도전성의 접착제 충을 개제하여 돌기상핀을 배치하는 것을 안출하였다. 이 PGA 는 BGA 보다도 접착 면적이 늘어나기 때문에 용력이 집중하지 않고 접 합 경계덴에서의 균열, 파괴가 없어지고 또 접착장도가 높으며, 또 외부 기판과의 접속 불량도 없어진다. 또한, PGA 용 의 관통공들 형성하지 않기 때문에, 해당 PGA 의 하층에 배선을 배치할 수 있어 설계의 자유도를 BGA 와 같은 정도로 확보할 수 있다.

또 돌기상관은 솔더레지스트층의 개구부의 주위에 오목부을 설치해서 그 오목부에 핀을 삽입시켜도 좋고, 해당 돌기핀을 금속층, 도전성의 접착제층을 개재하여서 배치할 수도 있다.

또 개구부 뿐만 아니라, 오목부을 개체하여서, 도체회로와 전기적 접속을 취해도 좋다.전기접속을 취합에 의하여 대용 량의 전기, 전기 신호도 지장없이 외부 기관으로 전달할 수 있다.

개구부는 내충기관의 도체회로와 전기적 접속을 취하는 것이 필요한데, 개구부의 주위에 오목부을 설치했을 때에는, 이 오목부를 개체하여 전기적 접속을 취할 필요가 없지만, 필요에 따라서 도체 회로와 전기적 접속을 하여도 좋다.

본 발명의 최적의 상태는 이하와 같다

송더레지스트 총의 개구부는 직정 100 - 900 📠 으로 형성한다. 100 📠 미만에서는 돌기상편의 접확강도가 저하되는 일이 있고, 900 📠 를 넘었음때에는 클럽침 설장으로 외부 기판으로 접촉하는 잇점이 삼쇄되기 때문이다. 또 개구부의 주위에 돌기상편의 접속용의 오목부을 설치했을 때에는 개구부는, 120 - 800 📠로 형성하는 것이 바달처라는

또, 개구부 주위에 행성되는 돌기상관에 접속용의 오목부는, 직경 20 ~ 100㎞ 로서, 2개 이상 행성한다. 특히, 돌기상 만과 술더레지스트로의 접착강도를 항상시키기 위해서는, 앞에서 기술한 오목부을 직정 25 ~ 70㎞ 으로 4 ~ 8 개를 대각선 상에 배치하는 것이 바람직하다. 또 개구부 및 오목부는 원형으로 형성하는 것이 바람직하다. 그 이유는, 개구부의 코너 크랙등이 잘 발생하지 않으며, 형성 방법의 폭이 넓기 때문이다. 그 외의 형태로서는 사각 등의 다각형이나 타원형도 가능하다.

앞에서 기술한 개구부 및 오목부을 만들때는 포토비어, 레이저, 드릴, 편칭 등, 어느 방법이나 사용할 수 있다. 독히 개 구부와 오목부을 동시에 형성 가능한, 포토비어를 사용하는 것이 좋다. 개구부 내에 급속층을 설치할 때에는 에칭으로 써 오목부을 심치하는 것이 가능하다

개구부의 노출된 도제회로 상에 급속층을 형성시켜도 된다. 금속층은 금, 은, 니캠, 주석, 동, 알루미늄, 남, 인, 크롬, 텅스텐, 롭리브벤, 터란, 백급, 렘남 등의 급속을 한 종류 이상으로 만들 수 있다. 특히 급, 온, 주석, 니캠로 금속층을 형성하는 것이 바람직하다. 이불 금속은 내석성이 뛰어나서 노출된 도제회로의 부식을 맞지하는 역항을 하기 때문이다.

또 금속층은 앞에서 기술한 금속 단일체로도, 다른 금속과의 합금으로도 사용 가능하다. 금속층은 두개층 이상으로 적 층하여도 된다.

금속층의 형성 방법으로서는, 무전해도금, 전해도금, 치환도금, 스패터, 증착 등을 이용할 수 있다. 특히 금속막이 균일 하고, 비교적 싼 가격으로 시행할 수 있는 무전해도금으로 형성하는 것이 좋다.

도천성의 접착재충은 맵남, 브레이징제, 입자상물질과 열가소성수지, 입자상물질과 열경화성 수지 중 어느 것으로나 만들 수 있다. 여기서 접착재충은 앞에서 기술한 제절 가운데서 맵납으로 만드는 것이 가장 바람직하다. 그 이유로는 접착 강도를 향상시키기 쉽고, 형성 방법의 선택의 폭이 넓기 때문이다.

도전성의 접착재충을 뗌납으로 형성하는 경우에는, Sn:Pb= 1:9 ~ 4:6 등의 일반적인 프린트기판에 이용되는 땜납을 사용하는 것이 좋다.

땜납으로서 Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Ag/Cu 등의 납을 사용하지 않은 것을 사용해도 된다. 그 이유는 환경에 안전하고, 또 접착강도가 확보되기 때문이다.

그 형성 방법은 인쇄, 포팅, 레지스트에청, 도금 등으로, 개구부에 뗌납의 접착재충을 메우는 방법을 사용할 수 있다. 또 돌기상관의 접착면에 도급, 포팅 등으로 땜납의 접착재충을 형성시켜서, 열 등으로 용해시키는 방법이 있다.

접착제충을 브레이징제로 형성하는 경우에는, 급, 은, 등, 인, 니켈, 파라다음, 아연, 인디음, 물리브렘, 망간 가운데서 선택하여, 어느 것이나 한 종류 이상으로 구성되는 급하실 배어 2개를 사용하는 것이 좋다. 특히 온납, 급보으로 불리우 는 공정브레이징제를 사용하는 것이 바람리하다. 브레이징의 방법으로서는 구상으로 형성된 브레이징제를 개구부 내어 넣어 용용시켜, 접착제충을 형성한다. 혹은 계구부 이외를 고탱 시킨후, 침적하여 개구부 안으로 충전시킨다. 혹은 돌기 형 금속 전극의 접착면상에 브레이징제를 형성시켜, 가열, 용용시켜 개구부 안으로 삽입시키는 방법 이외에도, 일반적 으로 행해지는 모든 방법을 사용할 수 있다.

접착재층을 입자상물질과 열가소성수지 또는, 열정화성수지로 형성하는 경우에는, 입자상물질로서는 금속입자, 무기일 자, 수지일자, 가운데서 적어도 한 종류 이상을 사용하는 것이 좋다.

입자상물질의 금속입자로서는 동, 금, 온, 니껜, 알루미늄, 타탄, 크롬, 주석, 납, 파라디옴, 프라티나 등의 금속을 사용 할 수 있고, 그 구성은 금속 단일체로서든지, 두 종류 이상의 합금으로서든지 어느쪽이나 좋다.

앞에서 기술한 금속 입자의 형상은 구상, 다면체, 구상과 다면체의 혼성체 등이 있다. 입자형 물질의 무기입작로서는 실리카, 알루미나, 무라이트, 탄화규소 등을 사용할 수 있다.

앞에서 기술한 무기 입자의 형상은 구상, 다면체, 다공세, 구체와 다면체의 혼성체 등이 있다. 그 표층에 금속층, 도전성 수지 등의 도전성의 물질을 코팅함으로써 무기 입자로서 도전성을 가지게 된다. 입자상물실의 수지입자로서는 예족시수지, 벤조주마나민 수지, 아미노수지 가운테서 아무것이나 선택하여 적어도 한 중 류물 사용하는 것이 좋다. 또 이방성 도전수지등의 도전성수지로서 행성하여도 좋다. 그 표층에 급속층, 도전성수지 등 의 도전성의 물실을 코탱함으로써, 수지입자로서 도전성을 가지게 할 수 있다. 북히 예족시수기로 행성하는 것이 좋다. 그 이유로는, 구성되는 수지와의 밀착성이 높고, 선맹창계수도 가깝기 때문에, 구성되는 수지에 크랙 등을 발생시키지 않는다.

여기서 앞에서 기술한 금속입자, 무기입자, 혹은 수지입자의 최정은 0.1 ~ 50 ㎞ 이 좋다. 입자 직경이 0.1 ㎞ 미만이 면, 친기적 도통이 취해지지 않는 일이 있고, 입자 직쟁이 50 ㎞ 를 넘으면, 개구부에 충진할 때, 작업성이 저하하기 때 분이다.

또 전체량에 대해 앞에서 기술한, 금속입자, 무기입자 혹은 수지입자의 충전물은 30 ~ 90 wt% 가 좋다. 30 wt % 미만에서는 전기적 접속이 취해지지 않는 일이 있고, 90 wt % 를 넘으면, 돌기상편과의 밀착강도가 저하되기 때문이다.

다음으로 개구부 안을 충진하는 수지로서는, 열경화성수지, 열가소성수지를 사용할 수 있다.

열경화성수지로서는 에폭시수지, 폴리이미드 수지, 폴리에스텔수지, 페놀 수지 등에서 아무 것이나 선택하여, 적어도 한 종류의 수지가 좋다.

열가소성수지로서는 애폭시수지, 폴리테트라프루오로에틸렌(PTFE), 4불화에텔편6불화프로피렌공증합체 (FEP), 4불화 에틸렌파프로로알코키시공중합체 (PFA), 등의 불소수지품리에틸렌테레프타레이트 (PET), 폴리설전 (PSF), 폴리케닐설 파이드 (PPS), 옆가소형폴리페닐에페르 (PPE), 폴리에테르설펀 (PES), 폴리에틸렌데이드 (PEI), 폴리케닐설겐 (PPES), 로이텔렌테레그탈레이트 (PEN), 폴리에테르에테르케폰 (PEEK), 폴리오레핀계수지에서 선택화여 적어도 한류투가 좋다

특히, 개구부의 충전에 사용되는 최적의 수지는 에폭시수지이다. 그 이유는 회석용매를 사용하지 않아도 점도 조정이 가능하고, 고강도에서 내열성, 내약품성이 뛰어나기 때문이다.

충진 수지에는 점도 조정용으로 유기용제, 수분, 첨가제, 입자 등을 혼입하여도 된다.

입자상물질과 충진수지는. 믹서 등으로 교반하여 수지 내 입자 물질을 균일하게 한 후 개구부 안으로 충전한다

열정화성수지의 경우에는 인쇄, 포팅 등으로 개구부에 충전시킨후, 돌기상핀을 넣고, 열정화시켜 접합시킨다. 수지 내 의 공기, 틈, 여분의 용제분 등을 배제하기 위해 진공, 감압딸포를 행한 후에 열정화해도 좋다.

열가소성수지의 경우에는, 타볼렛 모양으로 성형한 다음, 개구부에 삽입하여 가열한 후, 둘기상핀을 삽입한다. 혹은 돌 기상핀의 접착면에 위에서 기술한 타볼렛모양을 접합시킨 후 가열, 용해시킨후, 개구부에 돌기상핀을 삽입하는 방법이 있다.

돌기상면은 기본적으로는 돌기가 1개이지만, 2개 이상이여도 특별히 문제는 없다. 2개 이상인 경우는 병립하여 배치하 어도, 1개의 주위에 들러싸듯이 배치하여도 된다. 둘기의 항상으로서는 렌추, 원주, 사각형추, 다면세 등이 있고, 의부 기관의 접속부로 삽입할 수 있는 형태라면, 어떤 형태이던 체용할 수 있다.

위에서 기술한 돌기상핀의 돌기 높이는 5 ~ 50 ㎞ 의 범위로 하는 것이 좋다.

돌기상편의 접착면의 크기는, 술더레지스트 층의 개구부의 직경비의 0.5 ~ 1.4 가 좋다. 특히 0.8 ~ 1.2 로 형성하는 것이 개구부와의 접착공정이 용이하고, 위에서 기술한 돌기편이 개구부에 대해 직각으로 서기 쉽기 때문에 바람직하다.

한편, 접착면은 평면이어도, 불록한 부분이 있어도 좋다. 즉, 개구부의 주위에 오목부을 설치한 경우에는, 접착면에 핀 형상의 불록한 부분을 설치함으로써, 핀의 접착강도를 높여도 좋다. 돌기상면은 금, 온, 칠, 동, 니ೂ, 교발트, 주석, 남 중에서 적어도 한 종류 이상의 금속으로 형성하는 것이 좋다. 독히 칠, 철제합금, 동, 동계합금 등이 바랍러하다. 그 이유로서는, 예를 달면, 철합금인 코발, 42아로이, 동합금인 인청동 등 은 PCA 용의 필의 제질로서 이미 실적이 있고, 또 돌기형의 다양한 가공에도 적당하기 때문이다.

위에서 기술한 돌기상편, 한종류 이상의 금속, 합금으로 형성시켜도 좋고, 부식 방지를 위해 금,은,니켈 등의 금속층으로 피복하여도 좋고, 집착제의 강도향상을 위해 맴남 등의 250°C 이하의 온도에서 용용되는 금속층으로 피복하여도 좋다. 또 돌기상편은 전부 금속으로 형성하는 외에, 핀의 얻기 위해 세라막, 비도전성 금속 등의 부도전물실로 형태를 만들어, 그 위에 금속층으로 코팅을 해서 전기적 접속을 취해도 되다.

본 발명에서는 앞에서 기술한 도전성의 접착재충, 끼워 맞춤가능한 돌기상편, 또는 금속층, 도전성의 접착재충, 끼워 맞춤가능한 돌기상편을 살더레지스트의 개구부에 항성한다. 그리고 앞에서 기술한 돌기상편을 외부 기판의 접속부로 삼입 시킨으로써 패키지기판 내부에 형성된 도제회로와 의부 기관을 전기적으로 점속시킨다.

돌기상핀은 외부 기관의 접속부로 삽입하는 구조로 되어있기 때문에, 외부 기판으로 실장할 때 압착시에 돌기상핀으로 의 응력의 집중이 완화되기 때문에, 돌기상핀을 지지하는 도체회로 통의 균열, 과괴를 방지할 수 있다.

또 BGA 를 배치한 기판과 비교하면, PGA 와 접착제충과의 접합면적이 크기 때문에, 히트사이를 조건하에서 1000 시 간을 넘어도, 돌기상핀 및 돌기상핀을 가지는 부분에도 균열, 파괴도 생기지 않는다

도면의 간단한 설명

도 1(a), 도1(b),도 1(c),도 1(d)는 본 발명의 제 1 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 2(a), 도 2(b), 도 2(c), 도 2(d)는 제 1 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다

도 3(a), 도 3(b), 도 3(c), 도 3(d)는 제 1 실시예에 관계된 패키지기판의 제조공정도이다

도 4(a), 도 4(b), 도 4(c), 도 4(d)는 제 1 실시예에 관계된 패키지기판의 제조공정도이다.

도 5 는 제 1 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 6 은 제 1 실시예에 관계된 패키지기관의 제조 공정도이다.

도 7 은 제 1 실시예에 관계된 패키지기판의 단면도이다.

도 8 은 도 7 에 있어서 도전성접속핀을 패드에 접속한 부분을 확대한 단면도이다

도 9 (A)는 제 1 실시예의 별례 1 을 나타내는 단면도이고, 도 9(b)는 도 9(a)의 B 화살표 도면이다.

도 10 은 제 1 실시예의 제 2 변형례에 관계되는 패키지기판의 단면도이다.

도 11 은 제 2 변형례의 별례 1 을 도시하는 단면도이다.

도 12(A)는 제 2 변형례의 별례 2를 도시하는 패키지기판의 패드 부분의 단면도, 도 12(B)는 도 12(A)의 B 화살표 도면이다.

도 13(A)는 제 2 변형례의 별례 3 을 나타내는 패키지기판의 패드 부분의 단면도, 도 13(B)는 도 13(A)의 B 화살표 도면이다.

도 14 는 제 2 변형례의 별례 4 를 도시하는 단면도이다.

- 도 15 는 제 3 변형례에 관계되는 패키지기판의 단면도이다.
- 도 16 은 제 3 변형례의 별례 1 을 도시하는 단면도이다.
- 도 17 은 제 3 변형례의 별례 2 를 도시하는 단면도이다.
- 도 18 은 제 1 실시예의 변형례에 관계되는 패키지기관의 평가 결과를 나타내는 도표이다.
- 도 19 는 제 2 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 20 은 제 2 실시예에 관계된 패키지기관의 단면도이다.
- 도 21 은 도 20 에 있어서 도전성접속핀을 패드에 접속한 부분을 확대한 단면도이다.
- 도 22 는 제 2 실시예외 별례 1 에 관계되는 패키지기판의 단면도이다.
- 도 23 은 제 2 실시예의 제 1 변형례에 관계되는 패키지기판의 단면도이다.
- 도 24 는 제 2 실시에의 제 1 변형례의 별례 1 에 관계되는 패키지기판의 패드 부분의 단면도, 도 24(B)는 도 24(A)의 B 화살표 도면이다.
- 도 25 는 제 2 실시에의 제 1 변형례의 별례 2 에 관계되는 패키지기관의 패드 부분의 단면도, 도 25(B)는 도 25(A)의 B 화살표 도면이다.
- 도 26 은 제 2 실시예의 제 1 변형례의 별례 3 을 나타내는 단면도이다.
- 도 27 은 제 2 실시예의 제 2 변형례에 관계되는 패키지기관의 단면도이다.
- 도 28 은 제 2 실시예의 제 2 변형례의 별례 1을 나타내는 단면도이다.
- 도 29 는 제 2 실시예의 제 2 변형례의 별례 2를 나타내는 단면도이다.
- 도 30 은 제 2 실시예의 각 변형례의 패키지기판의 평가 결과를 나타내는 도표이다.
- 도 31 은 제 3 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 32 는 제 3 실시예에 관계된 패키지기관의 단면도이다.
- 도 33 온 도 32 에 있어서 도전성접속관을 패드에 접속한 부분을 확대한 단면도이고, 도 33(B)는 도전성접속관의 변형 례를 도시한 단면도이다.
- 도 34는 제 3 실시예의 제 1 변형례의 별례 1에 관계되는 패키지기판의 단면도이다.
- 도 35 는 제 3 실시예의 제 1 변형례에 관계되는 패키지기판을 나타내는 단면도이다.
- 도 36(A)는 제 3 실시예의 제 1 변형례의 별례 1 을 나타내는 패키지기판의 패드 부분의 단면도, 도 36(B)는 도 36(A)의 B 화살표 도면이다.
- 도 37(A)는 제 3 실시예의 제 1 변형례의 별례 2 를 나타내는 패키지기판의 패드 부분의 단면도, 도 37(B)는 도 37(A)의 B 화살표 도면이다.

- 도 38(A),도 38(B)는 제 3 실시예의 제 1 변형례의 별례 3 을 나타내는 단면도이다.
- 도 39는 제 3 실시예의 제 2 변형례에 관계되는 패키지기판의 단면도이다.
- 도 40 은 제 3 실시예의 제 2 변형례의 별례 1을 나타내는 단면도이다.
- 도 41 은 제 3 실시예의 제 2 변형례의 별례 2를 나타내는 단면도이다.
- 도 42 는 제 3 실시예의 각 변형례의 패키지기판의 평가 결과를 나타내는 도표이다.
- 도 43 은 제 4 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 44 는 제 4 실시예에 관계된 패키지기관의 제조 공정도이다
- 도 45 는 제 4 실시예에 관계된 패키지기판의 단면도이다.
- 도 46 은 제 4 실시예의 제 1 변형례에 관계되는 패키지기관의 단면도이다.
- 도 47 은 도 46 에 있어서 도전성접속핀을 패드에 접속한 부분을 확대한 단면도이다.
- 도 48 은 제 4 실시예의 제 2 변형례에 관계되는 패키지기관의 단면도이다.
- 도 49 는 도 48 에 있어서 도전성접속핀을 패드에 접속한 부분을 확대한 단면도이다.
- 도 50 은 제 4 실시예의 플레인층을 나타내는 평면도이다.
- 도 51 은 제 4 실시예의 패키지기판의 평가 결과를 나타내는 도표이다.
- 도 52(A), 도 52(B), 도 52(C), 도 52(D)는 제 5 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 53(E), 도 53(F), 도 53(G), 도 53(H)는 제 5 실시예에 관계된 패키지기판의 제조공정도이다.
- 도 54(I), 도 54(J), 도 54(K), 도 54(L)는 제 5 실시예에 관계된 패키지기판의 제조공정도이다.
- 도 55 (M), 도 55 (N), 도 55 (O), 도 55 (P)는 제 5 실시예에 관계된 패키지기관의 제조공정도이다.
- 도 56(Q), 도 56(R)은 제 5 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 57 은 제 5 실시예에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 58(Q), 도 58(R), 도 58(S)은 제 5 실시예의 제 1 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.
- 도 59 는 제 5 실시예의 제 1 변형례에 관계된 패키지기판의 단면도이다.
- 도 60 은 제 5 실시예에 관계되는 패키지기판에 IC칩을 배치한 상태를 나타내는 단면도이다.
- 도 61 은 제 5 실시예의 IC칩의 단면도이고, 도 61(B)은 도 60 가운데서 H 부의 확대도이다.
- 도 62(A), 도 62(B), 도 62(C)는 제 5 실시예의 제 2 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 63(D), 도 63(E)는 제 5 실시예의 제 2 변형례에 관계된 패키지기관의 제조공정도이다

도 64 는 제 5 실시예의 제 3 변형례에 관계된 패키지기판의 제조공정도이다.

도 65(A),도 65(B),도 65(C)는 제 5 실시예의 제 4 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다

도 66(A),도 66(B)는 제 5 실시예의 제 5 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 67(A),도 67(B),도 67(C)는 제 5 실시예의 제 6 변형례에 관계된 패키지기관의 제조 공정도이다.

도 68(D),도 68(E)는 제 5 실시예의 제 6 변형례에 관계된 패키지기관의 제조공정도이다.

도 69(A)는 제 5 실시예의 제 7 변형례에 관계된 패키지기판의 단면도 '이다.

도 69(B)는 제 5 실시예의 제 8 변형례에 관계된 패키지기판의 단면도이다.

도 70(A),도 70(B)는 제 5 실시예의 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 71 (A),도 71 (B),도 71 (C),도 71 (D),도 71 (E),도 71 (F)는 제 5 실시예의 각 변형례에 관계된 들기형상 핀의 설 명도이다.

도 72(A), 도 72(B), 도 72(C)는 제 5 실시예의 제 9 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 73(D), 도 73(E)는 제 5 실시예의 제 9 변형례에 관계된 패키지기판의 제조 공정도이다.

도 74 는 제 5 실시예 및 비교예에 관계된 패키지기판의 평가 결과를 나타내는 도표이다.

도 75 는 제 6 실시예에 관계된 패키지기판의 단면도이다.

도 76 은 종래 기술의 패키지기판을 나타내는 단면도이다

실시에

〈제 1 실시예〉

도 제 1 내지 도 8 에 따라, 제 1 실시예의 패키지기판을 빌드업기판의 제조 방법과 같이 설명한다. 이하의 방법은 세 미아디티브법에 따른 것인데, 품아디티브법을 체용해도 좋다.

(1) 우신, 기관의 표면에 도제충을 형성한 코어기관을 작성한다. 코어기관으로서는, 유리 애폭시기관, 품리이미드기관, 비스머레이트 - 트리아진 수지 기관 등의 수지절인기관의 양면에 동박(8)을 불인 동장석충판을 사용할 수 있다. (도 1(a) 참조), 동박(8)은 한쪽 면이 조화면(예트면)으로 되어 있어, 수지기관에 단단히 말착되어있다. 이 기관에 드릴로 관통공을 설치한 후, 무전해도금을 실시하여 스무홀(9)을 형성한다. 무전해도금으로서는 동도금이 좋다. 이어서 도금 레지스트를 횡성하고, 에칭 처리를 하여 도체충(4)을 형성한다. 또 동박을 두렵게 하기 위해, 다시 전기도금을 해도 좋다. 이 전기도급이 좋다. 또 전기도금 후, 도체충(4)의 표면 및 스루홀(9)의 내벽면을 조화면(4a). (9a)으로 해도 좋다. (도 1(b) 참조).

이 조화처리 방법으로서는 예를들어, 흑화(산화) -환원처리, 유기산과 제 2동착체의 혼합 수용액에 의한 스프레이처

리, Cu -Ni -P 의 청상합금 도금에 의한 처리 등을 들 수 있다. 다음으로 만들어진 기관을 골로 씻어 건조한다. 그 후, 기관 표면의 도체증 (4) 사이 및 소투홀(9) 내에 수지충전재(10)를 충전하여, 건조 시킨다.(도 1(c)). 이어서 기관 양면의 불필요한 수지충전재(10)를 벨트 센대연마 등으로 연작하여, 도체충(4)을 노출시켜, 수지충전재(10)를 발트센대연마 등으로 연작하여, 도체충(4)을 노출시켜, 수지충전재(10)를 본경화시킨다.

도체충(4) 사이 및 스루홀(9)에 의한 오목부를 메꾸고 기판을 편평하게 한다.(도 1(d) 참조).

다음으로 노출된 도체충(4)의 표면에 조화충(11)을 다시 설치한다.(도 2(a)참조), 또 도 2(b) 가운데의 원에서 나타 내는 부찬은, 조화충(11)이 설치된 도체충(4)을 확대해서 나타내고 있다. 이 조화충(11)은 앞에서 서술한 바와 같이 Cu-Ni-P의 청상 혹은 다공절합금층에 의하여 형성되어 있는 것이 바람리하다. 이외에도, 흑화(산화) -환 원처리나 에칭처리로 조화충을 형성할 수 있다. Cu-Ni-P의 참상 또는 다공절합금층으로 하는 경우, 에바라유 시라이트제 상품명 '인터플레이트'로서, 혹은 예칭 처리는 백 사의 상품명 'MEC etch Bond'로서 하는 것이 바람집하 다.

(2) 상기의 (1) 에서 작성한 도체층(4)을 가지는 배선기판의 양면에 수지층(2a),(2b)로 된 수지절연층(2)을 형성한다.(도 2(b)참조).이 수지절연층(2)은 후술하는 바와 같이, 폐키지기판의 충간수지절연층(52)으로서 기능한다.

상기 수지절연체총(이하 충간수지절연총(52))을 구성하는 재료로서는, 애를들면, 열경화성수지, 열가소성수지 또는 이들의 복합수지 등이 거론될 수 있다. 충간수지절연총(2)으로서, 무전해 도금용접확제를 사용하는것이 바람직하다. 이무전해 도금용점확제는 정화처리된 선, 혹은 산화재에 가용성의 내열성수지 입자가, 산 혹은 산화재에 난용성인 미경화의 내열성 수지 중에, 분산되어 있는 것이 가장 점합하다. 후술하는 바와 같이 산, 산화재의 용액으로 처리함에 의해내열성 수지입자가 용해, 제거되어, 표면에 문어랑아리 모양의 앵커로 된 조화면을 형성함 수 있기 때문이다.

상기 무전해 도급용접하게에 있어서, 독히 정확처리된 앞에서 서술한 내열성 수지입자로서는. ① 평균입자 경이 10 畑 이하의 내열성 수지 분필, ② 평균 입자 경이 상대적으로 큰 입자와 균일 입자 깊이가 상대적으로 작은 입자를 혼합한 입자가 바람직하다. 이들은 보다 복잡한 생명를 청성할 수 있기 때문이다.

사용할 수 있는 내열성수지로서는 예를들면, 예폭시수지(비스A형 예폭시수지, 크레즐노블라형 예폭시수지 등), 폴리이미드수지, 예폭시수지와 열가소성 수지와의 복합체 등을 돌수 있다.

복합시키는 열가소성 수지로서는, 폴리에테르슬린 (PES), 폴리사무폰(PSF), 폴리페닐엔사무폰(PPS), 폴리페닐엔사무파이드 (PPES), 폴리페닐엔사무파이드 (PPES), 폴리페닐엔사무파이드 (PPES), 폴리페닐엔사무파네일성수지입자르서는 예를 들면, 예목시수지(독히 아민계 경화제로 경화시킨 예독시수지가 좋다.), 아미노수지나 폴리에틸렌게고무, 폴리부탄계 고무, 폴리부타데인고무, 폴리부탄교무 등의 고무가 있다. 충간수지철연충은 도포, 수지 필름을 가열 압착 등을 실시하여 형성된다.

수지 필름으로서는 산, 또는 산화제에 대해 가용성의 입자(이하 가용성입자라고 한다.)가 산 또는 산화제에 난용성인 수지(이하, 난용성수저라고 한다.) 중에 분산된 것을 사용할 수 있다.

또 본발명에서 사용하는 `난용성', '가용성'이라고 하는 말은 동일의 산 또는 산화재로 된 용액에 등일 시간 침적한 경 우. '양대적으로 용해 속도가 빠른 것을 편의상 '가용성' 이라고 부르고, 상대적으로 용해속도가 느린 것을 편의상 '난용 성' 이라고 부른다. 생기의 입자로서는 예를 들면, 산 또는 산화제에 가용성인 수지입자(이하 가용성수지입자), 산 또는 산화제에 가용성인 무기입자(이하 가용성 무기업자), 산 또는 산화제에 가용성인 품속입자(이하, 가용성금속 입자) 등이 있다. 이들 가용 성 입자는 단독으로 사용해도 출고 두 종류 이상 병용해도 좋아

상기의 가용성 입자의 형상은 특별히 제한은 없고, 구상, 파쇄형 등이 있다. 또 상기의 가용성 입자의 형상은 일정한 형 상의 것인 것이 좋다. 균일한 조도의 요철을 가지는 조화면을 형성하는 것이 가능하기 때문이다.

상기의 가용성 입자의 평균 입자 질이로서는 0.1 ~ 10 ㎞ 이 바람직하다. 이 입경의 범위라면, 2 종류 이상의 다른 입 경의 것을 함유해도 된다. 즉, 평균 입정이 0.1 ~ 0.5 ㎞ 의 가용성 입자와 평균입정이 1 ~ 3 ㎞ 의 가용성 입자를 함 유하는 등이다. 이로 인해 보다 복잡한 조화면을 형성하는 것이 가능하고, 도체회로와의 밑착성도 우수하다. 또한, 본 발명에 있어서, 가용성 입자의 집정이라는 것은, 가용성 입자의 가장 긴 부분의 지름이다.

상기의 가용성 수지입자로서는 열경화성 수지, 열가소성 수지로된 것이 거론될 수 있고, 산 혹은 산화제로 된 용액에 침 적시킨 경우, 상기의 난용성 수지보다도 용해 속도가 빠르기만 하다면, 특별히 제하은 없다.

상기의 가용성 수지입자의 구체적인 예로서는 예를 들면, 예폭시수지, 폐할 수지, 풀리이미드수지, 풀리페닐렌수지, 풀리 리오레핀수지, 불소수지 등이 있고, 이들 수지의 한 종류이라도 좋고, 두 종류 이상의 수저의 호합물이어도 좋다.

또 살기의 가용성 수지 입자로서는 고무로 된 수지 입자를 사용할 수도 있다. 상기의 고무로서는 예를 들면, 플리부타디 연고무, 애폭시번성, 우레란번성, (예타) 아크리보니트텔천성 등의 각종 번성 출권부타디연 고무, 카복실기를 함유한다며 타)아크리로니트텔 - 부타디연고무 등이 있다. 이들 고무를 사용하면, 가용성 수지 입자가 산 혹은, 산화체에 용해되기 쉽다. 결곡, 산을 사용하여 가용성 수지입자을 용해할 때에는 강산 이외의 산에서도 용하는 것이 가능하고, 산화체를 이 용하여 가용성수지입자를 용해하는 때에는 비교적 산화력이 약한 과장간산에서도 용해하는 것이 가능하다. 또 크롬산을 사용한 경우에도 저능도로 용해할 수 있다. 그 때문에 산이나 산화제가 수지 표면에 전후하는 일도 없고, 후술하는 바와 같이, 조화면 행성후, 엄화 파라디용 등의 촉매를 부여할 때, 촉매가 부여되지 않거나, 촉매가 산화되거나 하는 일이 없다.

상기의 가용성 무기 입자로서는 예를들면, 알루미늄화합문, 칼슘화합물, 칵륨화합물, 마그네슘화합물 및 규소화합물 중 에서 선택하여 적어도 한 종류로 된 입자 등을 열거할 수있다.

상기 알루미늄화함물로서는 예를 들면, 알루미나, 수산화알루미늄 등을 들 수있고, 상기 칼슘화함물로서는 예를 들면, 탄산칼슘, 수산화칼슘 등이 있고, 상기 칼륨 화함물로서는 탄산칼륨 등이 있고, 상기의 마그네슘화함물로서는 마그네시 아, 도로마이트, 염기성 탄산마그네슘이 있으며, 상기 규소화함물로서는, 실리카, 제오라이트 등이 있다. 이들은 단독으 로 사용해도 좋고, 두 종류 이상 병용해도 좋다.

상기 가용성 금속입자르시는, 애통투면 통, 니멘, 철, 아면, 남, 금 온, 완루미늄, 마그네슘, 칼슘 및 규소로 되는 군으로 부터 산벨핀 적어도 일중으로 되는 수지 등을 들 수있다. 또한 이들의 가용성 금속입자는 절면성을 확보하기 위하여 표 층이 수지 등에 의하여 피복되어 있어도 좋다.

상기 가용성 입자를 두 종류 이상 혼합하여 사용하는 경우, 혼합하는 두 종류의 가용성 입자의 조합으로서는 수지입자 와 무기입자와의 조합이 바람직하다. 왕자 모두 도전성이 낮아서 수지 평름의 절면성을 확보할 수 있게 됨과 동시에 난 용성 수지와의 사이에서 열팽장의 조정이 쉽고, 수지 필름으로 되는 충간수지절연충에서 크랙이 발생하지 않고, 충간수 지절연제와 도제 회로 사이에서 박리가 발생하지 않기 때문이다.

상기의 난용성 수지로서는 충간수지절연체에 산 또는 산화제를 사용하여 조화면을 형성할 때, 조화면의 형상을 유지할 수 있는 것이라면, 특별히 제한은 없고, 예름들면, 열전화수지, 염가소성수지, 이들의 복합제 등이 있다. 또 이들의 수 지에 감광성을 부여한 감광성수지이여도 된다. 감광성수지를 사용함으로서 충간수지절면충에 노광. 현상처리를 이용하 여, 바이어 홍용 개구를 형성할 수 있다. 이들 속에는 열경화성수지를 함유하고 있는 편이 바람직하다. 그로인해 도금액 혹은 여러 종류의 가열 처리를 해도 조 화면의 형태를 유지할 수 있다

상기의 난용성 수지의 구체적인 예로서는 예를들면, 애폭시수지, 페눌수지, 폴리이비드수지, 폴리페닐렌수지, 폴리오래 면 수지, 불소수지 등이 있다. 이들 수지는 단독으로 사용해도 좋고, 두 종류 이상 병용해도 된다. 또 한 분사 중에 2개 이상의 에룩시기를 가지는 예푹시수지가 보다 바람칙하다. 건출한 조화면을 행정할 수 있을 뿐만 아나라 생성 동도 뛰어나기 때문에 히트 사이를 조건하에서도 금속충에 용력의 집중이 발생하지 않고, 금속충의 박리 등이 생기기 어렵기 때문이다.

상기의 에폭시수지로서는 예를 듬면, 크레출노볼락형 에폭시수지, 비스케놀A형 에폭시수지, 비스페놀F형 에폭시수지, 피출노볼락형 에폭시수지, 안킬페늘노볼락형 애폭시수지, 비개함F형 애폭시수지, 나포턴덴형 애폭시수지, 다시크로덴 타다덴형 애폭시수지, 제출유와 제출성 수산기를 가지는 병향축알테헤드와 축합물인 애폭시용을, 르디크이닐이소 시아누테이트, 지환식에목시수지 등이 있다. 이불은 단독으로 사용해도 좋고 두 종류 이상을 병용해도 좋다. 그로 인해 내열성 듯이 농아진다.

본 발명에서 사용하는 수지 필름에 있어서, 상기의 가용성 입자는 상기의 난용성수지 속에 거의 균일하게 분산되어 있는 것이 바람직하다. 균일한 조도의 요월을 가저는 조화면을 행성할 수 있으며, 수지 필름에 바이어홀이나 스쿠홀을 형성하도 고위에 형성하는 도체회로의 금속층의 밀자실을 확보할 수 있기 때문이다. 또 조화면을 형성하는 표충부에만 가용성 임자를 함유하는 수지 필름을 사용해도 좋다. 그로 인해 수지 필름의 표충부 이외는 산 또는 산화제에 삭는 일이 없기 때문에 충간수지질연층을 개제하여 도체회로간의 절면성이 확실히 지켜진다.

상기 수지 필름에 있어서 난용성 수지중에서 본산되는 가용성 입자의 배합량은 수지 필름에 대해서 3 ~ 40 증량 % 가 적당하다. 가용성 입자의 배합량이 중 증량 % 미반이면 기대만름의 요월을 가지는 조화면을 행성하지 못하는 경우가 있 고, 40 중명 % 를 넘으면, 산 또는 산화제를 사용하여 가용성 입자를 용해했을때, 수지 필름의 심부까지 용해되어비여 수지 필름인 충간수지절연충을 개체하여 도체회로간의 절면성을 유지하지 못하고 단락의 원인이되는 경우가 입다

상기 수지 필름은 상기의 가용성 입자, 상기의 난용성 수지 이외에 경화제, 그외의 성분등을 함유하는 것이 좋다.

상기의 경화제로서는 예를들면, 이미다줄제 정화제, 구아니던계 경화제, 이들 경화제의 예폭시어먹트나 이들의 경화제 를 마이크로캡슐화 한 것, 트리페닐호스핀, 테트라페닐호스포니움·테트라페닐보레이트 등의 유기호스핀계 화합물 등 이 있다.

상기의 경화제의 함유량은 수지 필름에 대해서 0.05 ~ 10 중량 % 가 바람직하다. 0.05 중량 % 미만에서는 수지필름 의 경화가 불충찬하기 때문에 산이나 산화제가 수지 필름에 침투하는 정도가 커져서 수지 필름의 절연성이 손상되는 일 이 있다. 한편, 10 중량 % 를 넘으면, 과잉된 경화제 성분이 수지의 조성을 과도하게 변성시키는 일이 있어, 신뢰성의 저하를 초대하는 일이 있다.

상기의 그 외의 성분으로서는 예를들면, 조화면의 형성에 영향을 끼치지 않는 무기화합물 혹은 수지 등의 필러가 있다. 상기의 무기화합물로서는 예를들어, 실리카, 알루미나, 도로마이트 등이 있고, 상기의 수저로서는 예를들어 폴리이미드 수지, 플리아크일수지, 폴리아미드이미드수지, 폴리패널렌수지, 멜라닌수지, 오레핀계수지 등이 있다, 이를 필리를 함유 시킴으로씨, 일행창계수의 조합이나 내열성, 내약품성을 향상시켜 프린트배신판의 성능을 향상시킬 수 있다.

또 상기 수지 필름은 용제를 함유하고 있어도 좋다. 상기 용제로서는 예를들면, 아세톤, 메틸에텔케폰, 시크로핵사는 등 의 케폰류, 초산에털, 초산부털, 세로솔브아세테이트나 통투엔, 키실렌 등의 방향촉 단화수소가 있다. 이들은 단독으로 사용해도 秦교 두 종류 이상 박용하여 사용해도 되다 이들을 톨코터, 커텐코터 등으로 도포하여 반 경화시켜 피른형태리 하여 사용하다

(3) 다음으로 충간수지절연충(2)에 도체충(4)파의 전기 접속을 확보하기 위한 바이어홀형성용 개구(6)를 설치한다. (도 2(c)참조)

위에서 기술한 무전례 도금용접착제를 사용하는 경우에는, 바이어홀 형성을 위한 원 패턴이 그려진 포토마스크를 제치 하여 노쪽, 현상처리하고 난 뒤, 열정화함으로서, 개구(6)를 설치한다. 한편, 열정화성수지를 사용한 경우에는 열정화 한 후 레이저 가공함으로써, 상기의 충간구지절연층에 바이어홀워 개구(6)를 설치한다. 또 수지필품을 붙여서 충간 수지절연충을 형성시킨 경우에는 탄산, YAG, 엑시머, UV 레이저 등의 레이저로 가공함으로써, 바이어홀용의 개구를 설치한다. 필요에 따라서 과망간산 중으로 답맹 혹은, 프라즈마 등의 드라이에치으로 테스미어 처리를 하다.

(4) 다음으로 바이어훌럽성용 개구(6)를 설치한 충간수지철언충(2)의 표면을 조화한다.(도 2(d) 참조) 충간수지철언 충(2)에 구전해 도금융 접착제품 사용한 경우, 이 무건해 도금융 접착제충의 표면에 존재하는 내일성 수지십자를 산 또는 산화제로 용해, 제거합으로써, 무건해 도금융 접착제충의 표면을 조화하여, 문인참이 모양의 액계를 만든다.

여기서 상기의 산이라는 것은 예를 들면, 인산, 염산, 유산 등의 강산 또는 개미산이나 초산 등의 유기산을 사용할 수 있 다. 특히 유기산을 사용하는 것이 바람직하다. 이것은 조화처리한 경우에 바이어홀용 개구(6)에서 노출되는 금속도제 총(4)을 부식시키기 어린게 하지 때문이다.

한편, 상기의 산화제는 크롬산, 과망간산염(망간산 칼륨등)의 수용액을 사용하는 것이 바람직하다.

전술한 조화는 표면의 최대 조도 Rmax 0.1 ~ 20 ட 가 좋다. 너무 두꺼우면 조화면 자체가 손상, 박리되기 쉽고 너무 얇으면 밀착성이 저하되기 때문이다.

- (5) 다음으로 축간수기점연충(2)의 표면을 조화시킨 배선기관에 촉매해올 부여한다. 촉매해의 부여에는 귀금속 이온이 나 귀금속 코로이드 등을 사용하는 것이 바람직하고 일반적으로는 연화파라디움이나 파라디움 코로이드를 사용한다. 또 이 촉매력을 고정시키기 위해서 가열처리를 하는 것이 축다. 이와 같은 촉매해에는 파라디움이 가장 적업하다.
- (6) 이어서 조화한 촉매력을 부여한 충간수지절연충(2)의 전면에 무전해 도금을 해서 무전해도금막(12)을 형성한다. (도 3(a)참조) 이 무전해도금막(12)의 두께는 0.1 ~ 5 戶 가 좋다.

다음으로 무전해도급한(12)의 표면에 도급해지스트(3)를 형성한다(도 3(b)참소). 형성된 무전해도급망(12) 위에 감 광성 수지필품(드라이필품)을 라미네이트하고, 이 감광성 수지필품위에 도급해지스트 제면이 그려진 포토마스크(유리 기판이 좋다.)를 일착시켜서 패런을 울리고, 노광시켜 현상 처리함으로 해서, 도급해지스트(3)를 형성할 수 있다.

(7) 다음으로 전기도금을 실시하여, 무전해도금막(12) 위에 도금래지스트 비형성부에 전기도금막을 형성하여 도체층 (5)과 바이어홀(7)을 형성한다. 그 두께는 5 ~ 20 ㎞ 가 좋다. 이 전기도금에는 동도금이 좋다.

또 전기도금 후에 전해 니셉도금, 무진해 니셉도금, 또는 스페터에서 선택하여 적어도 하나의 방법으로 니젠막(14)을 청성한다.(도 3(c) 참조) 이 니켈막(14) 위에는 Cu -Ni -P로 되는 합금 도금이 석출되기 쉽기 때문이다. 또 니켈막은 메탈레지스트로서 작용하기 때문에 그 후의 공정에도 파잉 예정을 방지하는 효과를 발휘한다.

- (용) 이어서 도급에지스트(3)를 제거한 다음, 그 도급에지스트 밑에 존재하고 있던 무전해도금막(12)을 유산과 과산화수소의 혼합액이나 과유산나트를, 과유산 암모늄 등의 수용액인 에정액으로 제거하고, 무전해도금막(12), 전해도금막(13) 및 니렉막(14)의 세 개충으로되는 독립된 도체충(5)과 바이어홀(7)을 얻는다.(도 3(d)참조) 또 비도체부분에 노출된 존화된 위의 과라다음 측백해온 크롬산, 유산과수 등으로 용해 제거한다.
- (9) 다음으로 도채충(5)과 바이어홀(7)의 표면에 조화충(11)을 만들고, 또, 충간수지절연충(2)으로써 앞에서 서술한 무전해 도금용접착재의 충을 형성한다.(도 4(a) 참조)

- (10) 이 충간수지절연충(2)에 바이어홀용 개구(6)를 설치함과 동시에 충간수지절연충(2)의 표면을 조화한다.(도 4(b) 참조)
- (11) 이어서 이 조화된 충간수지절연충(2)의 표면에 촉매핵을 부여한 후 무전해도금막(12)을 형성한다.(도 4(c)참조)
- (12) 무전해도금막(12)의 표면에 도금레지스트(3)를 형성해 앞에서 서술한 바와 같이 도금레지스트(3)의 비형성 부분에 전기도금막(13), 니켈도금막(14)을 형성한다.(도 4(d) 참조)
- (13) 도라레지스트(3)를 제거하고, 도라레지스트 하의 무전해도금막(12)을 제거하며, 도체충 (도전성접속편을 고정하는 페드(16)로 되는 도체충을 포함한다.)(5), 및 바이어를(7)을 설치하여 한쪽 번에 3 개충으로, 6 개충의 빌드업 기판을 얻는다. (또 5참조)
- (14) 이와 같이 해서 얻어진 빌드업 기관의 도체층(5) 및 바이어홀(7)에 조화층(11)을 형성하고, 페드(16)를 부분적으로 노출시키는 개구부(8)를 가지는 유기수지절연층(15)으로 패복한다.(도 6 참조) 유기수지절연층의 두째는 5 ~ 40 μ m가 좋다. 너무 얇으면 절연 성능이 저하하고 너무 두께우면 개구하기 어려워지며 뱀납과 접촉하여 크랙 등의 원인이 되기 때문이다.
- 이 유기수지점연충을 구성하는 수지로서는 다양한 것을 사용할 수 있고 예를 들면 비스페놈A형에폭시수지, 비스페높A 형에폭시수지의 아크릴레이트, 노불략형에폭시수지, 노불략형에폭시수지의 아크릴레이트를 아민계 경화제나 이미다출 정화제로 경화시킨 수지를 사용할 수 있다.
- 이와 같은 구성을 기지는 유기수지점연충은 남의 마이그래션(남이온이 유기 수지점연충내를 확산하는 현상)이 적다고 하는 잇점을 가진다. 게다가 이 유기수지점연충은 내멸성,내알칼리성이 뛰어나, 땜납 등의 도겐성점하세가 용용하는 온 (선쇄 200도) 에서도 열확되지 않고, 내켈도금이나 금도금과 같은 강염기성의 도관해에서 분해되는 일 없다.
- 여기에서 상기의 노블락형에루시수지의 아크릴레이트로서는 깨돌노블락이나 크레줄노블락의 그리시딜에데르를 아크릴 산이나 메타크릴산 등과 반응시킨 애폭시수지 등을 사용할 수 있다. 상기의 이미다졸 경화제는 설씨 25 도예서 액상인 것이 바달격하다. 액상이면 건요혼합이 가능하기 때문이다.
- 이와 같은 액상 이미다졸 정화제로서는 1 -벤딜 -2 -메틸이미다졸(상품명:1B 2MZ), 1 -시아노에틸 -2 -에틸 -4 -메틸 이미다졸(상품명:2E4MZ -CN), 4 -메틸 -2 -에틸이미다졸(상품명:2E4MZ)를 사용할 수 있다.
- 이 이미다줄 정화재의 첨가량은 상기의 유기수지절면층의 총고형분에 대해서 1 에서 10 증량 % 로 하는 것이 바람직 하다. 이 이유는 컴가량이 이 범위내이면 균일 혼합이 쉽기 때문이다. 상기의 유기 수지절면층의 정화전 조성물은, 용매 로써 그리물에밀계의 용제를 사용하는 것이 바람직하다. 관련되는 조성물을 사용한 유기 수지절연층은 유리산소가 발생 하지 않고, 패드 표면을 산화하지 않으며 또 인체에 대해 유해성도 적기 때문이다.
- 상기의 그리룹에될게 용제로써는 바람직한 것은, 디에틸렌그리룹디메틸에테르 (DMDG) 및 트리에틸렌그리룹디메틸에 테르 (DMTG)에서 선택하여, 어느 것이는 적어도 한 종류를 사용한다. 이를 용제는 30 ~ 50 섭씨 도 정도의 가은을 하 면 반SMT(게제인 벤조페는이나 미리라케돈을 완전히 용해서될 수 있기 때문이다.
- 이 그리톨에테르케의 용배는 유기수지절연층의 조성물의 전 증량에 대해서, 10 ~ 40 중량 % 가 좋다. 이상 설명한 바와 같은 유기수지절연층의 조성물에는 그 외에, 각종 소포제나 해백당제, 내열성이나 내업기성의 개선과 가요성 부여름 위해 열정화성 수지, 해상도 개선을 위해 감정성 모노터 등을 청가할 수 있다. 예를 들면 레벨병제교석는 아리일산에스 텔의 중합체인 것이 좋다. 또 개시제교서는, 시바가이기사의 제품인 1907, 광충감제로서는, 니쁜화약사제의 DETX -S가 좋다. 또 유기수지절연층의 조성물포는 색소나 연료를 참가해도 좋다. 배선 패턴을 은폐할 수 있기 때문이다. 이 색소로서는 프타로시아난그런을 사용하는 것이 바람집하다.

첨가 성분으로서의 상기의 열정화성 수지로서는 비스페놀형 에폭시수지를 사용할 수 있다.

이 비스페놀형 에폭시수지에는 비스페놀A형에폭시수지와 비스페놀F형에폭시수지가 있고, 내염기성을 중시하는 경우에는 전자가, 저점도화가 요구되는 경우(도포성을 중시하는 경우)에는 후자가 좋다

또 이들 유기수지절연충 조화물은 섭씨 25 도에서 0.5 에서 10 Pa· s, 보다 바람직한 것은 1 ~ 10 Pa· s 가 좋다. 를 코터로서 도포하기 쉬운 정도이기 때문이다.

(15) 앞에서 기술한 개구부(18) 내에 금도금만, 니멜도금만, 금도금만 등의 내식금속인 금속막(19)를 형성한 후, 피 키지기관의 하면축 (또터보트, 마더보드의 접합면)으로 되는 개구부(16) 내에 도건성접확세(17)로써 남편페이스트을 인쇄한다. 남편페이스트의 정도는 50 ~ 400 Pa's의 범위에서 행하는 것이 혹다. 또 도건성접확인(100)을 적당한 편지지장치에 붙여서 기자하고, 도건성접속편(100)의 고정부(101)을 개구부(16) 내의 도건성접확세(17)에 접속시켜 섭씩 240 ~ 270 도에서 리보프라여, 도건성접속편(100)을 도건성접착제(17)에 고정한다(도 7 창조), 또는 도건성접 차제를 불형상 등으로 만든 것을 개구부 내에 넣고, 혹은 도건성접속편의 판상의 고정부속에 접당시킨 도건성접속편인 부착한 후, 리프로시켜도 된다. 또 도 7 에 있어, 원으로 둘러싸여 도시하는 도건성접속편(100)을 설치한 페드부분을 도 8 에서 확대시켜 나타내었다.

또, 패키지기판(130)에 있어서 상면측의 개구(18)에는 IC칩 등의 부분에 접속 가능한 납땜범프(60)를 설치했다.

본 발명에서 사용되어진 도전성접속판(100)은 판상의 고정부(101)와 이 판상의 고정부(101)의 개략 증앙에 설치된 기통형의 접속부(102)로 된, 이른바 T 자형 편이 가장 적합하게 사용된다. 판상의 고정부(101)는 패드(16)로 되는 패키지기판의 가장 바깥층의 도제층(5)에 도전성접착제(17)을 개제하여 고정된 부분이며, 패드의 크기에 맞추어 원형 이나 다자형 등으로 가장 적합하게 형성된다. 또 접속부(102)의 형상은 다른 기판의 단자 등 접속부에 삽입 가능한 기 등형이면 문제없이 원주, 각주, 원추, 각추 등 어느 것이나 좋다.

도전성접속핀(101)의 재질은 금속이면 어느 것이나 제한은 없고 금, 온, 동, 철, 니켈, 코발트, 주석, 납 등 가운데서 적 어도 한 흥류 이상의 금속으로 형성하는 것이 좋다. 특히 철합금인 상품명 코발(Ni -Co -Fe), 스텐레스나 동합금인 인 청동이 있다. 전기적 특성 및 도전성접속핀으로 가공하기에 매우 좋기 때문이다. 또 이 도전성접속핀은 한 종류의 금속 혹은 합금으로 형성해도, 부식 방지 혹은 강도 향상을 위해 표면을 다른 금속층으로 피복하여도 좋다. 또 세라믹 등의 철연성 물질로 형성하고 그 표면을 금속층으로 피복하여도 좋다.

도전성점속된 (100)에 있어서, 기등형의 접합부 (102)는 직정이 0.1 ~ 0.8 mm 로서, 김이가 0.1 ~ 10 mm, 관상의 고정부 (101)의 직정은 0.5 ~ 2.0 mm 의 범위로 하는 것이 바람리하고, 패드의 크기나 장확되는 마디보드의 소켓 등의 종류 등에 따라서 적당하게 선택된다.

본 발명의 패키지기관에 사용되는 도전성접착제(17)로서는 맨날(주석 - 남, 주석 - 안티몬, 온 - 주석 - 등 등), 도전성수지, 도전성페이스트 등을 사용할 수 있다. 도전성접착제의 용접이 설계 180 - 280 도의 범위의 것을 사용하는 것이 좋다. 그로 인해 도전성접속핀의 접착장도 2.0 kg/pin 이상이 확보되고 히트사이클 조건하에서나 IC칠 실장시에 가해지는 열에 의한 도전성접속핀의 달락, 기울이집 등이 없어지고 전기적 접속도 확보되는 것이다. 맹날으로 형성하는 것이 가장 좋다. 도전성접속핀과의 접속장도가 뛰어남과 동시에 열에도 강하고 절착 작업이 쉬워지기 때문이다.

도천성참석(17)을 뱀남으로 형성할 경우 Sn/Pb = 95/5, 60/40 등을 가지는 뱀남을 사용하는 것이 적합하다. 사용 되는 뱀남의 용점도 섭씨 180 - 280 도의 방위의 것이 좋다. 그로 인해 도건성계속편의 점확 강도의 변동도 적어지고, 실장시에 가해지는 열이 배기지기관을 구성하는 수지층을 순천시키지 않기 때문이다.

이 페드(16)는 도 8 에서 도시하는 바와 같이, 이 페드(16)을 부분적으로 노출시키는 개구부(18)가 형성된 유기수지 결연층(스루출증)(15)에 의해 꾀복되어 있고 개구부(18)로부터 노출된 페드(16)에 도전성접착제(17)를 개재하여, 도건성접속된(100)의 고정부(101)가 고정되어 있다. 도면을 보면 이해할 수 있는 바와 같이, 이 유기수지절연증(15)은 패드(16)의 주위를 누르듯이 감싸고 있기 때문에 히트 사이를 시나 패키지기관을 마더보드에 장작하는 때 등에서 도전성접속된(100)에 용력이 가해져도 페드(16)의 파괴 및 충간수지층(15)과의 박리를 방지할 수 있다. 또 국육과 수 지하는 전청 대는 소재기리의 접착에 있어서도 벗겨지기 어렵게 된다. 또 여기서는 충간수지절연증이 형성된 다음 프린트배선판인 패키지기관을 세시하였지만, 한 장의 기판단으로 된 패키지기관에서도 제 1 실장에의 구성은 작용가능하다.

[제 1 변형례]

도 9 는 제 1 실시예의 제 1 변형해에 관제되는 폐키지기판(139)을 나타내고 있다. 여기서 도 9(A)는 폐키지기판(13 9)의 요부의 단면도이고, 도 9(B)는 도 9(A)의 B 화살료측 도면이다. 여기서 도 9(B) 가운데 A - A 단면이 도 9(A) 에 해당한다. 도 9(B)에 도시한 바와 같이, 랜드(16)는 도건성접속핀(100)을 붙이기 위한 원형의 본제부(16b)와 이 본제부(16b)의 주연에 배설된 연장부(16a)로 되어 있고, 이 본제부(16b)에는 또 신호선(16c)이 접속되어 있다. 도 8 을 참조하여 위에서 서술한 예에서는 랜드(16)의 주연이 총간수지절연층(유기수지절연층)(15)에 의해 달려져 있다. 이에 대해 제 1 변형례에서는 패드(본제부(16b))의 주연에 배설된 연장부(16a)가 술더래지스트총(15)에 의해 덮어 겨지다

본체부(16b)는 술대레지스트층(15)에 설치된 개구부(18)로부터 노출되어 있다. 이 제 1 번행해에 있어서도 패드(본 세부(16b))의 주면에 설치된 연경부(16a)가 슬더레지스트층(15)에 의해 피복되어 있기 때문에, 도전성접속핀(100)에 용력이 가해져도 기관에서 막리되는 것을 방지할 수 있다. 한편, 패드의 본체부(16b)는 유기수지절연층(15)의 개구부(18)로부터 노출되어있고, 유기수지절연층(15)라 패드부의 본체부(16a)는 접촉하고 있지 않기 때문에, 이 유기수지절연층(15)라 패드부의 본체부(16a)와 접촉에 의해 이 유기수지절연층(15)라 패드부의 본체부(16a)와 접촉에 의해 이 유기수지절연층(15)라 패드부의 본체부(16a)와 접촉에 의해 이 유기수지절연층(15) 후에 크랙이 발생하는 일이 없다.

[제 2 변형례]

이 패키지기판(131)은 기본적으로는 도 7 및 도 8 을 참조하여 위에서 서술한 제 1 실시예와 같은 모양이지만, 도전성 접속편(100)을 고정하는 패트(16)를 바이어훈(7)을 개제하여 가장 바깥층 축 충간수계절연충(52)의 내층의 도제충 (66(5))에 접속한다. 이 예에서는 패드(16)은 유기수지절연충(15)에 의해 패트(16)는 피복되어 있지 않다.(도 10 참조 제조 공정은(1)에서(14)까지는 제 1 실시예와 완전히 같기 때문에, 이하의 공정(15)부터 설명한다.

(15) 바이어홀(7) 내에 도전성접착체인 납땜페이스트(Sn/Sb =95:9) (17)를 충진한다. 여기서는 유기수지절연충(15)의 표면에 마스크재를 배치하여 밀착시켜 납땜페이스트를 인쇄하여 최고 섬씨 270 도로 리프로 하였다

(16) 도전성접속핀의 패드로의 고정은 제 1 실시예와 같이 한다

이 에에서는 바이어홀(7)에 의해 패드(16)와 기판 사이의 접확면적이 커져 있기 때문에, 패드(16)의 박리강도를 높일 주요도, 도 내층의 도세층(66)은 금속층이기 때문에 같은 금속세의 패드(16)와의 접확성도 양호하고 박리되기 힘든 구조로, 도 어 있다. 또 패드가 접속하는 내층의 도체층은 코어기관(1)에 설치하여도 좋다. 앞에서 서술한 바와 같이, 코어기관 상의 도체층 은 조화면을 개제하여 코어기관과 단단히 밀착되어 있기 때문에, 패드를 잘 박리되지 않게 할 수 있다.

a 범례 1

기본적으로는 제 2 변형례와 같지만, 페드(16)를 설치한 바이어홀을 그 패드가 부분적으로 노출되는 개구부(18)를 가 지는 유기수지월연층(15)로써 피복한 패키지기관(132)이다.(돈 11 참조) 이 패키지기관(132)은 패드(16)가 바이어 출(7)에 설치되어 있고, 또 그 표면을 유기수지절연층(15)으로 피복하고 있기 때문에 패드(16)와 기관과의 박리강도 가 뛰어나다.

b. 별례 2

기본적으로는 밭에 1 파 같지만, 하나의 도전생접속면(100)을 고정시키는 페드(16)를 복수의 바이어홀(17)을 개재하여 충간수지절연충(52)의 내용의 도제충(68)에 접속한 패키지기판(133)이다.(도 12(A) 참조) 본 예에서는 도 12(F)에 도시하는 바와 같이 바이어홀(7)을 원형으로 6 개 폐위하여, 각 바이어홀 바위하듯이 패드(16)를 형성하였다. 도 12(B)는 도 12(A)를 바이어홀(7)흑에서 본 B 화살표 도면이다. 또 도 12(B)에 도시한 바이어홀(7)의 위치는 단 면에서 도시한 경우, 도 12(A)와 같은 3 개의 바이어홀(7)은 도시되어 있지 않지만, 도시의 편의상 반대 측의 바이어홀 종을 점선으로 도시하였다.

c. 별례 3

기본적으로는 별례 2 와 갈지만, 바이어홀(7)의 형상을 도 13(B)에서 도시한 바와 같이, 링 형상으로 한 패키지기판(134)이다.(도 13 참조) 도 13(B)는 도 13(A)의 B 화살표 도면이다.

d. 増創 4

기본적으로는 도 12에 도시하여 설명한 월례 2 와 같지만, 내층의 충간수지절연충(52)에도 원행으로 배치한 복수의 바이어홀(7)을 설치하여, 패드(16)가 설치된 외충축 바이어홀(7)과 내충의 바이어홀(7)이 접합된 페키지기판(135)이다.(도 14 참조)이 페키지기판(135)에서는 복수의 바이어홀(7) 끼리 절합되어 있기 때문에, 패드(16)가 거의 벗겨지지 않게 된다.

또 전술한 바와 같이, 이들 각 변형례에 있어서도, 패드가 설치되는 내층의 도체층은 코어기관(1)에 형성되는 것이 바고 탐적하다. 코어기관 상의 도제층은 코어기관으로 되는 철연기관과 조화면(매트면)을 개제하여 단단하게 밀착되어 있고, 이와 같은 코어기관상의 도체층으로 접속시력으로써 패드(임)가 총간주시절연층(52)로부터 잘 벗겨지 있게 된다.

[제 3 변형례]

기본적으로는 제 2 변형례의 벌레 2와 같지만, 태드(16)를 접속하는 내충의 도제충을 코어기관(1)의 스루홀(9)에 설 치한 도제충(랜드(91))으로 하고, 유기수지절연충(15)으로써 태드(16)의 주연을 피복한 패키지기판(136)이다.(도 15 참조) 도면에 도시한 바와 같이, 스루홀(9)의 랜드(91) 및 스루홀(9) 내의 수지충천재(10)에 바이어홀(7)을 개제 하여 패드(16)에 접속하고 있다.

결국, 패드(16)는 바이어홀(7)을 개재하여 코어기판(1)의 도제층에 접속하고 있는 것이 특정적이다. 코어기판(1) 위 의 도제층은, 코어기판으로 되는 철언기판과 조화면(배트면)을 개제하여 단단하게 밀착되어있고, 이와같은 코어기판상 의 도제층으로 접속시집으로 해서, 패트(16)가 충간수지철연층(52)으로 부터 잘 박리되지 않는다. 이로 인해 스투홀 (9)과 패트(16)가 바이어홀을 개제하여 절속되고 있다. 따라서, 외부단자인 도전성접속편(100)과 이 도전성접속편(100)이 설치된 쪽의 반대측에 설치하는 IC침(반도제취) 사이의 배선집이를 짧게 할 수 있다.

a. 별례 1

기본적으로는 제 3 변형례와 같지만, 스루홀(9)을 피복하는 이른바 커버도금이라고 불리는 도체층(90)을 형성하여, 이 도세층(90)에 바이어홀(7)을 개재하여, 패드(16)를 접속한 패키지기판(137)이다.(도 16차조)

b. 増 引 2

기본적으로는 제 3 번행례와 잡지만, 바이어홍을 개제하여, 스무훈(9)의 랜드(91)만에 패드(16)를 접속한 패키지기판 (138)이다.(도 17 참조) 이들 예에서는 패드(16)가 코어기판(1) 표면의 도제충(4)과 결작하여 벗겨지기 된 구조로 되어 있을 뿐만 아니라, 특히 스무훈의 랜드(91)와 절합시점으로써 기판 대면 축과의 배선집이를 짧게 할 수 있다.

[제 4 변형례]

기본적으로는 제 2 변형례와 같지만, 땜납을 볼 형상으로 만든것을 도전성접속핀에 붙이고, 그 후 도전성접속핀을 배설 했다.

이상 설명한 바와 같이 제 1 실시에의 패키지기판은 패드와 기판의 접착강도를 높일 수있기 때문에 도전성접속핀 및 해당 핀이 설치된 패드의 박리방지에 효과적이고 접속신뢰성을 향상시킬 수 있다.

도 18 에 제 1 실시에의 패키지기판을 평가한 결과를 나타내었다. 평가 항목으로서 접합 후의 도전성접속핀의 최소 접 참강도 가열시험(기상의 IC 실축 상태의 재헌, 핀을 배치한 기판을 섬씨 250 도의 질소리프로 화로를 통과시킨으로서 평가) 및 히트사이클 조건하(업계 130도/3분 + - 섭씨 65도/3분 을 1 사이풀로 하여, 1,000 사이를 실시) 후의 각각 핀의 상태, 최소접착강도, 도통시험을 실시하였다.

〈제 2 실시예〉

제 2 실시예의 패키지기판을 제조 방법과 함께 설명한다. 여기서 위에서 기술한 (1) ~ (13) 의 공정은, 도 1 내지 도 5 를 참조하여 위에서 기술한 제 1 실시예와 같기 때문에 도면과 설명을 생략한다.

(14) 위에서 기술한 (1) ~ (13) 의 공정에서 얻어진 도 5 에 도시한 빌드업 기관의 도체총(5) 및 바이어홀(7)에 조화충(11)을 행성하고, 패드(16)을 노출시킨 계구부(18)를 가지는 유기수지절연총(15)으로 피복한다.(도 19 참조)유기수지절연총이 두깨는 5~40 (mm가 좋다. 너무 얇으면 결연성능이 저하하고 너무 두깨우면, 게구하기 어려우면서, 땀납과 집촉하여 그램 등의 원인이 되기 때문이다.

(15) 알에서 기술한 개구부(18) 안에 금도금막, 니웹도급막, 금도금막 등의 내식금소인 금속막(19)를 형성한 후에, 패키지기반의 아랫쪽빈(E터보트, 아더보드등의 접속빈)인 개구부(16) 내에 도건성점과제(17)로서 남댐케이스트를 인쇄한다. 남댐케이스의 정도로서는 50 ~ 400 Pa's 의 범위에서 실시하는 것이 혹다. 또 등 또는 등 함급으로 된 도건 성접속빈(110)을 적당한 핀기지장치에 불어서 지지하고, 도건성접속빈(110)의 고정부(101)를 개구부(16) 내의 도건 성접속빈(10)에 철수되어, 설계 220 ~ 270 도르 라르트를 실시하여, 도건성접속빈(10)을 도건성점차계(17)에 전하게, 성계 220 ~ 270 도르 라르트를 실시하여, 도건성접속빈(10)을 도건성점차계(17)에 전하면, 성계 250 ~ 270 도르 라르트를 실시하여, 도건성접속빈(10)을 도건성점차계(17)에 고경부 등에 집합시작시 도건성접속빈을 불인후, 리프로 시켜도 된다. 또 도 20 에 있어서 원으로 둘러싸여 도시한 도건성접속빈(110)을 설치한 패부 분분을 도 21 에 확대하여 나타내었다.

또, 패키지기판(230)에 있어서, 상면 측의 개구(18)에는 IC칩 등의 부품으로 접속가능한 납땜범프(230)를 설치하였다.

본 발명에서 사용된 도전성접속편(110)은 판상의 고정부(101)와 이 판상의 고정부(101)의 개략 증양에 설치된 기둥 형의 접속부(102)로 틴 이른바 T 자형편이 가장 적절하게 사용된다. 판상의 고정부(101)는 팩드(16)로 된 패키지기 판의 가장 바깥 충의 도패충(5)에 도전설접차제(17)를 개재하여 고정된 부분이고, 패드의 크기에 맞춘 원형이나 다각 형 등으로 적절하게 형성된다. 또 접속부(102)의 형상은 다른 기판의 단자 등 접속부에 삽입 가능한 기둥형이기만 하 턴 별 문제없이, 원주, 각주, 원추, 각추 통 무엇이라도 괜찮다.

도전성접속핀(110)의 재질은 동 또는 동합금, 주석, 알루미늄, 귀금속에서 골라 적어도 한 종류 이상의 귀금속으로 하는 것이 좋다. 높은 가요성을 부여하기 위합이다. 특히 동합금인 인청동을 들 수 있다. 전기적 특성 및 도천성접속핀으로 가공하기에 매우 좋기 때문이다. 또 이 도전성접속핀은 부식방지 혹은 강도향상을 위해 묘면을 다른 금속층으로 피복하여도 좋다.

도전성접속판(110)에 있어서 기둥행의 접속부(102)는 직경이 0.1 ~ 0.8 mm 이고, 길이가 1.0 ~ 10 mm, 판상의 고 정부(101)의 직경은 0.5 ~ 2.0 mm 의 범위로 하는 것이 좋으며, 페드의 크기나 장착되는 마더보드의 소켓 등의 종류 에 따라 작당히 선택한다.

본 발명의 패키지기관에 사용되는 도전성접착제(17)로서는 제 1 실시예와 마찬가지로 땜납(주석 -날,주석 -안티몬,온 -주석 -등 등), 도전성수지, 도전성페이스트 등을 사용할 수 있다. 도전성접하제의 용점이 설써 180 ~ 280 도의 범위 의 것을 사용하는 것이 좋다.

도전성접착제(17)를 뱀납으로 형성하다 경우,제 1 실시예와 마찬가지로 Sn/Pb = 95/5, 60/40 등의 조성을 가지는 뱀 납을 사용하는 것이 가장 적합하다. 사용되는 뱀납의 용점도, 섭씨 180 ~ 280 도의 범위인 것이 적절하다. 특히 바람 직한 것은 설계 200 ~ 280 도의 범위이다.

도 21에서 이해할 수 있듯이, 이 도전성접속편(110)은, 등 혹은 동합금 등의 가요성이 뛰어나 재질로 된 것으로써, 패 키지기꾼을 다른 기관에 불어는 등의 때에 도전성접속편(110)에 가해지는 용력을 도면 중의 점선으로 도시한 바와 같 이, 접속부(102)가 휘어서 종수할 수 있다.

a. 별례 1

별 레 1의 패키지기판(231)의 패드(16)는, 도 22 에서 도시한 바와 같아, 이 패드(16)를 부분적으로 노출시킨 개구부(18)가 형성된 유기수지철연충(스푸롭충)(15)로 감싸져 있고, 개구부(18)에서 노출된 패드(16)에 도신성점착세(17)를 개제하여 도건성점속된(110)의 고정부(101)가 고정되어있다. 도면에서 이해할 수 있는 바와 같아, 이 유기수지철연충(15)은 패드(16)의 주위를 누르듯이 피복하고 있기 때문에 히트사이를 시에나, 패키지기관을 마더보드에 장착할 때 등에서, 도건성점속된(110)에 용력이 가해져도, 패드(16)의 과과 및 충간수지절연충(15)과의 박리를 방지할 수 있다. 또 급속과 수지라는 전혀 다른 재결끼리의 접착에 있어서도, 박리리기가 어려워진다. 또 여기서는 충간수지절연충이 형성된 다층 프린트배선판으로된 패키지기판을 예로 들었지만, 1 장의 기관만으로된 패키지기판에서도 제 2 실시에 의 구성은 적용가능하다.

[제 1 변형례]

이 패키지기판(232)는 기본적으로는 도 20 및 도 21 을 참조하여 서술한 제 2 실시예와 같지만, 도전성접속판(110) 을 고정하는 패드(16)들, 바이어홀(7)을 개제하여, 충간수지설면충(200) 내충의 도제충(160)에 접속하였다. 그리고, 유기수지절면충(15)으로 패드(16)의 일부를 피복한다.(도 22 참조) 제조공정운(1)에서(14)까지는 제 2 실시예와 완전히 같다.

(15) 바이어홀 내에 도전성접착제인 남캠페이스트(Sn/Sb=95:5) (17)를 충진한다. 유기수지절연충(15)의 표면에 마스크제(도시하지 않음)를 배치하여 밀착시키고 남캠페이스트를 인쇄하여, 최고 섭씨 270 도에서 리프로하였다.

(16) 도전성접속핀의 패드로의 고정은 제 2 실시예와 같이 한다.

제 1 변형례에서는 도전성접속판(110)으로서 응력의 흡수성이 향상되는테다가, 바이어홀(7)에 의하여 패드(16)와 기 판의 접착면적이 넓어져 있기 때문에, 패드(16)의 박리간도를 높일수 있다. 또한, 내용의 도체충(160)은 금송충이기 때문에 동일한 금속제의 패드(16)의 접착성도 양호하고, 박리되기 어려운 구조로 되어 있다. 개다가 그 표면을 유기수 지절연충(15)으로 과복하고 있기 때문에 패드(16)와 기파의 박리갓도가 뛰어나다

또 패드가 접속하는 내충은 코어기판(1)에 설치되어 있어도 좋다. 전술한 바와 같이, 코어기판 상의 도체충은 조화면을 개제하여 코어기판과 단단히 밀착되어 있기 때문에 패드를 박리되기 힘들게 한다.

a. 増削 1

기본적으로는 제 1 번행례와 같시만, 하나의 도전성접수관(110)을 고정하는 패드(16)를 복수의 바이어홀(7)을 개재하여, 충간수지절면충(200)의 내충의 도제충(160)에 접속한 패키지기판(233)이다. (도 24(A) 참조) 본 예에서는 도 24(B)에 도시한 바와 같이, 바이어홀(7)을 원형으로 6 개 배치하고, 각 바이어울(7)을 비하하는 이 패드(6)를 형성하였다. 도 24(B)는 도 24(A)를 바이어홀(7) 측에서 본 B 화살표 도면이다. 또, 도 24(B)에 도시한 바이어홀(7)의 위치에서는 단면으로 모시한 경우, 도 24(A)와 같은 3 개의 바이어홀(7)은 나타나지 않지만, 도시의 편의상 반대측 바이어홀(점선으로 나타내었다.

b. 별례 2

기본적으로는 별례 1 과 같지만, 바이어홀(7)의 형상을 도 25(B)에 나타내 바와 같이, 링 형상으로 한 패키지기판(23 4)이다.(도 25 참조) 도 25(B)는 도 25(A)의 B 화살표도면이다..

별례 1에서는 복수의 바이어홀(7)로써, 또는 별례 2 에서는 볼 형상의 바이어홀(7)로써, 기판과의 접착면적을 더욱 크 게 하고 있다.

c. 増闭3

기본적으로는 도 24 에서 나타내어 설명한 별례 1 과 같지만, 내충의 충간수지절연충(200)에도 원형으로 배치한 복수 의 바이어홀(7)을 설치하여, 패드(16)가 설치된 외충축의 바이어홀(7)과, 내충의 바이어홀(7)을 접합한 패키지기관(135)이다. (도 26 참조)이 패키지기관(235)에서는 복수의 바이어홀(7) 끼리 결합되어 있기 때문에, 패드(16)가 거의 벗겨지지 않게 된다.

또 앞에서 서술한 바와 같이, 이들 각 번형해에 있어서도, 패드가 설치되는 내충의 도제충은 교어기관(1)에 형성되는 것이 바람직하다. 코어기관상의 도제형은 코어기관으로 되는 결선기관과 조화면(예트인)을 개체하여 단단하게 밀착되 어 있고, 코어기관상의 도체충에 접속시집으로써 패드(16)가 충간수기질연충(52)로부터 잘 냈지지의 않게 된다.

[제 2 변형례]

기본적으로는 제 1 변형혜의 별레 2 와 같지만, 페드(16)를 접속하는 내층의 도채층을 코어기판(1)의 스루홀(9)에 설 치한 도제층(랜드(91))으로 하고, 유가수지절연층(15)으로써 페드(16)의 주연을 피복한 페키지기판(236)이다.(도 27 참조) 도면에 도시한 바와 같이, 스루홀(9)의 랜드(91) 및 스무홀(9) 내의 수지충천재(10)에 바이어홀(7)을 개재하여 패드(16)를 접속하고 있다.

결국. 패드(16)는 바이어홀(7)을 개재하여 기판(1)의 도체층에 접속하고 있는 것이 특징적이다. 코어기판(1) 상의 도 체충은 코어기판으로 되는 절연기판과 조화면(매트면)을 개제하여 단단하게 밀착되어있고, 이와 같은 코어기판상 의 도체층에 접속시킴으로해서, 페드(16)가 충간수지철면충(200)에서 잘 박리되지 않는다. 또한, 스루홀(9)과 페드(16) 가 바이어홀(7)을 개체하여 접속되고 있다. 이로인해 외부단자인 도건성접속면(110)과 이 도건성접속면(110)의 설치 된 쪽의 반대 육에 설치하는 10점(반도체칭) 사이의 배선길이를 짧게 할 수 있다.

a. 増례 1

기본적으로는 제 2 변형례와 같지만, 스루홀(9)에 해당 스루홀(9)을 피복하여 덮는 이른바 커버도금이라고 불리는 도 체충(90)을 형성하고, 이 도체충(90)에 바이어홀(7)을 개재하여, 패드(16)를 접속한 패키지기판(237)다.(도 28차조)

h 増 間 2

기본적으로는 제 2 번형례와 갑지만, 바이어혼을 개제하여, 스푸흩(9)의 랜드(91)만에 패드(16)를 접속한 페키지기관 (238)이다.(도 29 참조) 이들 에에서는 패드(16)가 코어기관(1) 표면의 도제충(4)과 감착하여 박리되기 어려운 구조 도 되어 있을 뿐만 아니라 특히 스푸홀의 랜드(91)와 결합기점으로써 가관 내면 축과의 배선길이를 불제 받 수 있다.

[제 3 변형례]

기본적으로는 제 1 변형례와 같지만, 땜납을 볼 형상으로 만든 것을 도진성접속핀에 붙이고, 그 후 도전성접속핀을 배 설했다.

이상 설명한 바와 같이 제 1 실시에의 폐키지기판은 도전성접속관을 등 또는 동합급제 통의 가소성이 뛰어난 재질로 하 역 구성되어 있기 때문에, 히트사이를 시에나 폐키지기판의 장착 시에 핀에 가해지는 용력을 충분히 흡수하여 기판으로 부터 박리픽는 것을 방지할 수 있다. 또 이런 도전성접속관을 사용한 폐키지기판은 도전성접확관에 응력이 집중되기 힘 들어, 도전성접속관과 패드 및 패드와 기판의 접착汉도를 높이고, 접속신뢰성을 향상되다.

도 30 에 각 실시예의 패키지기관을 평가한 결과를 나타내었다. 평가 항목으로써 접합 후의 도전성접속핀의 최소 접착 장도, 가열시험(가상의 1C 실촉 상태의 제현, 권을 배치한 기관을 섬제 250 도의 질소리프로 확로를 통과시킴으로서 평가) 및 히트사이를 조건하(섭씨 130도/3분 + - 섭씨 65도/3분 을 1 사이플로 하여, 1,000 사이를 실시) 후의 각각 권의 상태, 최소접착장도, 도통시험을 실시하였다.

〈제 3 심시예〉

제 3 실시예의 패키지기판을 제조 방법과 함께 설명한다. 여기서 위에서 기술한 (1) ~ (13) 의 공정은, 도 1 ~ 도 5 튬 참조하여 위에서 기술한 제 1 실시예와 같기 때문에 도면과 설명을 생략한다.

(14) 위에서 기술한 (1) ~ (13) 의 공정에서 얻어진 도 5 에 도시한 빌드업 기관의 도체총(5) 및 바이어홀(7)에 조화층(11)을 형성하여, 패드(16)를 노출시킨 '제구부(18)를 가지는 유기수지절년총(15)으로 피복한다. (또 31 참조) 유기수지절년총이 두께는 5 ~ 40 (교가 좋다. 너무 얇으면 결연성능이 저하하고, 너무 두께우면 개구하기 어려우면서, 뱀납과 접촉하여 크랙 등의 원인이 되기 때문이다.

(15) 암에서 기술한 개구부(18) 내에 금도금막, 니캠도금막 -금도금막 등의 내시금속인 금속막(19)을 형성한 후에 패키지기반의 하면 축(도터보드, 마더보드등의 접속만)으로 되는 개구부(16) 내에 도전성접착해(17)로 되는 남맵페이스트를 인체한다. 남맵페이스트의 점도로서는 50 ~ 400 Pa · s 의 탭위에서 실시하는 것이 좋다. 또 결속부(102)에 합입부(103)가 형성된 도전성접숙편(120)을 작당한 전기자장치에 불여서 지자하고, 도전성접숙편(120)의 고정부(10)를 개구부(6) 내에 도전성점착편(120)의 고정부(20)은 도전성접착례(17)에 교정한다.(도 32 참조) 또는 도전성접착례를 볼 형상 등으로 형성한 것을 개구부 내에 넣거나, 혹은 도진성접착관계 만경의 교장부에 접합시계수 도전성접착관의 위부한 후, 리므로 시커도 된다. 또 도 32 에 있어서 원으로 둘러싸여 나타난 도전성접착관(120)을 설치한 패트 부분을 도 33(세)의 확대하여 도시한다.

또, 패키지기판(330)에 있어서, 상면측의 개구(18)에는 IC칩 등의 부품으로 접속가능한 납땜범프(60)를 설치하였다.

본 방명에서 사용된 도천성접속된 (120)은 판산의 고객부(101)와 이 판상의 고경부(101)의 개약 중앙에 설치된 기동 형의 접속부(102)로 된 이른바 T자형관이 가장 최절하게 사용된다. 판상의 고경부(101)는 때로(16)로 되는 패키지기 판의 가장 마끝층의 도체증(5)에 도천성집화제(17)을 개제하여 고경된 부분이고, 패드의 크기에 맞춘 원명이나 다꾸 형 동으로 적절하게 형성된다. 또 접속부(102)의 형상은 다른 기관의 단자 등 접속부에 삽입 가능한 기동형이기만 하 던 법문제없이 원주, 각주, 원주, 각주, 동무성이라도 훼波다.

합입부(103)는 접속부(102)의 도충에 설치되어 있고 다른 부분보다도 가늘게 형성되어 있다. 이 합입부(103)의 긁기 는, 그 직경이 접속부 그 자체의 직정의 50 % 이상, 98 % 이하로 하는 것이 중요하다. 합입부의 직경이 다른 부분의 50 % 보다 작으면, 접속부의 강도가 불충분하여 패키지기많을 장착됐을때 변형되거나 휘어지는 일이 있다. 또 합입부 의 직경이 다른 부분의 직경의 98 % 를 넘으면, 접속부에 기대한 만큼의 가요성을 부여할 수 없어, 용력의 흡수 효과를 얻을 수 없다.

본 발명의 도전성접속관을 구성하는 재질은 금속이면 어느 것이나 제한은 없고 금, 온, 동, 철, 니펠, 코발트, 주석, 남 등 가운테서 적어도 한 종류 이상의 금속으로 형성하는 것이 좋다. 독히 철합금인 상품명 '코발' (Ni -Co -Fe), 스텐테 스나 동합금인 인청동이 있다. 전기적 특성이 양호하고, 게다가 접속편으로 가공성 하기에 매우 좋기 때문이다. 특히 인 청동은 높은 가요성을 가지고 있기 때문에 응력 흡수를 위해서는 아주 적절하다.

도전성접속편(120)에 있어서 기동형의 접합부(102)는 직경이 0.1 ~ 0.8 mm 로서, 길이가 0.1 ~ 10 mm, 판상의 고 정부(101)의 직장은 0.5 ~ 2.0 mm 의 범위로 하는 것이 바람직하고 패드의 크기나 장착되는 마디보드의 소켓등의 중 류 등에 따라서 적당하게 서럭되다

본 발명의 패키지기판에 사용되는 도전성접확제(17)로서는 제 1 실시예와 마찬가지로 뱀날(주석 -남, 주석 -안티몬, 은 -주석 -동 등), 도전성수지, 도전성 페이스트 동을 사용할 수 있다. 도전성접확제의 용점이 설씨 180 ~ 280 도 범위 의 것을 사용하는 것이 좋다.

도전성접착제(17)를 멤남으로 형성할 경우, Sn/Pb = 95/5, 60/40 등의 구성으로된 뗌남을 사용하는 것이 적합하다. 사용되는 뗌남의 용점도 섭씨 180 ~ 280 도의 범위의 것이 좋다. 특히 바람직한 것은 섭씨 200 ~ 260 도의 범위가 가장 좋다.

도 33(A), 도 33(B)에서 이해할 수 있듯이, 이 도전성접속판(120)은 접속판(102)에 합익판(103)가 설치되어 있기 때문에 가요성이 좋아서 뭐기 쉽게 되어 있고, 패키지기만은 마디보드 등에 불일 때 등에 도전성접속판(120)에 가해진 존약을 살으면 보다보는 102)가 합인부(103)를 개체하여 셈으로써 홍수할 수 있다.

a. 별례 1

별례 1 의 패키지기판(231)의 패드(16)는, 도 22 에 도시한 바와 같이.

이 페드(16)을 부분적으로 노출시킨 계구부(18)가 형성된 유기수건절연충(스투홀충)(15)으로 피복되어 있고, 개구부 (18)로부터 노출된 페드(16)에 도건성접착제(17)를 개제하여 도건성접속판(110)의 고정부(101)가 고정되어있다. 도민에서 이해할 수 있는 바와 같이, 이 유기수지절연충(15)은 페드(16)의 주위를 누르듯이 피복하듯고 있기 때문에 히트사이클 시에나, 패키지기관을 마더보드에 장착할 때 등에서, 도건성접속판(110)에 응력이 가해져도, 패드(16)의 파괴 및 충간수지절연충(15)과의 박리를 방지할 수 있다. 또 여기에서는 충간수지절연충이 형성된 다충 프린트배선환 으로된 패키지기판을 예로 들었지만, 1 장의 기판만으로된 패키지기판에서도 제 2 실시예의 구성은 적용가능하다.

[제 1 변형례]

이 패키지기판(332)은 기본적으로는 도 32 및 도 33 을 참조하여 서술한 제 3 실시예와 같지만, 도건성접속판(120) 을 고정하는 패드(16)를 바이어훈(7)을 개제하여, 충간수지절연충(52) 내충의 도체충(66)에 접속하였다. 그리고, 유 기수지절연충(15)으로 패드(16)의 일부를 피복한다.(도 35 참조) 제조공정은(1)에서(14)까지는 제 3 실시예와 완전 히 같다.

- (15) 바이어홀(7) 내에, 도전성접착제인 남램페이스트(Sn/Sb = 95:5)(17)를 충진한다. 유기수지절연충(15)의 표면 에 마스크제(도면은 없음)를 배치하여 밀착시켜, 남땜페이스트를 인쇄하여, 최고 섭씨 270 도에서 리프로하였다.
- (16) 도전성접속핀의 패드로의 고정은 제 3 실시예와 같이 한다.

제 1 변형례에서는 도전성접속판(110)의 합입부(103)에 의해 용력의 흡수성이 향상되는데다가, 바이어홅(7)로 인해 패트(16)과 기판의 접착면적이 넓어져 있기 때문에, 패트(16)의 박리간도를 높일수 있다. 또 내충의 도체충(66)은 금 숙송[8] 패문에 같은 급속제인 패트(16)의 접착성도 양호하며, 박리되기 어려운 구조로 되어 있다. 제다가 그 표면을 유기수지적단층(15)로 피복하고 있기 때문에 패트(16)와 기판의 박리갓도가 뛰어나다.

또, 패드가 접속하는 내충은 코어기판(1)에 설치되어 있어도 좋다. 전술한 바와 같이, 코어기판 상의 도체층은 조화면 을 개재하여 코어기판과 단단히 밀착되어 있기 때문에 패드가 박리되기 힘들게 한다.

a. 별례 1

기본적으로는 제 1 번형혜와 같지만, 1 개의 도전성접속판(110)을 고정하는 패드(16)름, 복수의 바이어홈(7)을 개재 하여 충간수지권면증(2)의 내충의 도제충(66)에 접속한 패키지기판(333)이다. (도 36(A) 참조) 본 예에서는 도 36 (B)에 도시한 바와 같이, 바이어홉(7)을 원형으로 6 개 배치하고, 각 바이어홉 (7)을 피복하는 패드(16)를 형성하였 다. 도 36(B)는 도 36(A)를 바이어홉(7) 측에서 본 B 화살표도면이다. 또 도 36(B)에 도시한 바이어홉(7)의 위치에 서는 단면으로 도시한 경우, 도 36(A)와 같은 3 개의 바이어홉(7)은 나타나지 않지만, 도시의 편의상 반대축 바이어홉 용 정선으로 나타내었다.

c. 増례 2

기본적으로는 벌레 1 과 같지만, 바이어홀(7)의 형상을 도 37(B)에 도시하듯이, 링 형상으로 한 패키지기판(334)이다. (도 37 참조) 도 37(B)는 도 제 37(A)의 B 화살표 도면이다.

별례 1 에서는 복수의 바이어홀(7)로써, 또는 별례 2 에서는 링 형상의 바이어홀(7)로써, 기관과의 접착면적을 더욱 크게 하고 있다.

d. 별례 3

기본적으로는 도 36에 도시하여 설명한 텔레 1 과 감지만, 내충의 충간수지절연충(52)에도 원형으로 배치한 복수의 바이어홉(7)을 설치하여, 패드(16)가 설치된 외충축 바이어홉(7)과, 내충의 바이어홉(7)을 접합한 패키지기관(335)이 다. (도 38(A), 도 38(B) 참조)이 패키지기관(335)에서는 복수의 바이어홉(7)끼리 결합되어 있기 때문에, 패드(16)가 거의 박리되지 않는다 또. 천순한 바와 같이, 이들 각 변형례에 있어서도, 페드가 설치되는 내용의 도체충은 쿄어기판(1)에 형성되는 것이 바 참격하다. 코어기판 상의 도체충은 코어기판으로 되는 질런기판과 조화단(메트인)을 개제하여 단단해 달착되어 있고, 이와 같니 코어기판 상의 도체충에 접속시원으로써 페드(16)가 충간수기정연충(52)으로부터 잘 박더되지 않게 된다.

[제 2 변형례]

기본적으로는 제 1 변형해의 별해 2 와 갈지만, 패드(16)를 접속하는 내층의 도체층을 코어기판(1)의 스투홀(9)에 설 치한 도체층(랜드(91))으로 하고, 유기수지절연층(15)으로써 패드(16)의 주연을 피복한 패키지기판(336)이다. (도 39 참조) 도면에 도시한 바와 같이, 스루홀(9)의 랜드(91) 및 스루홀(9) 내의 수지충전제(10)에, 바이어홀(7)을 개 제하여 패드(16)를 접속하고 있다.

결국, 패트(16)는 바이어홀(7)을 개제하여 기판(1)에 접속하고 있는 것이 특징적이다. 코어기판(1) 위의 도세층은 코 어기판으로 되는 철연 기판과 조화면(때트면)을 개제하여 단단하게 필하되어 있고, 이와 같이 코어기판(의 도제층에 접속시검으로해서, 패트(16)가 충간수지절면충(52)으로부터 잘 바리되지 않는다. 또한, 스푸홀(9)과 패트(16)가 바 이어홀(7)을 개제하여 접속되고 있다. 이로 인해 외부단자인 도전성접속편(120)과 이 도전성접속편(120)이 설치된 쪽의 반대 축에 설치하는 IC점 (반도체험) 사이의 배석감이를 불제할 수가 있다.

a. 増례 1

기본적으로는 제 2 변형례와 같지만, 스쿠홀(9)를 피복하는 이른바 커버도금이라고 불리는 도세층(90)을 형성하고, 이 도세층(90)에 바이어홀(7)을 개재하여, 패드(16)를 접속한 패키지기판(337)이다.(도 40 참조)

b. 벌레 2

기본적으로는 제 2 번형해와 달지만, 바이어홈을 개재하여, 스투홀(9)의 랜드(91)만에 팩드(16)를 접속한 패키지기관 (338)이다.(도 41 참조) 이를 예에서는 패드(16)가 코어기관(1) 표면의 도제충(4)과 접착하여 박리되기 힘든 구조로 되어 있을 뿐만 아니라 특히 스투홀에 랜드(9)와 접한시집으로써 기관 내면속되며 배신성이를 참게 할 수 있다.

[제 3 변형례]

기본적으로는 제 1 변형례와 같지만, 땜납을 볼 형상으로 만든 것을 도건성접속핀에 불이고, 그 후 도건성접속핀을 배 설렜다.

이상 설명한 바와 같이, 제 3 실시예의 도전성접속핀을 사용하면, 기둥형의 접속부와 판상의 고정부로 구성되어, 기둥형의 접속부에 다른 접속부의 직경보다도 작은 직경의 합입부가 설치되어있기 때문에 히트사이를 시에나 패키지기판의 장착시에 핀에 가해지는 응력을 충분히 흡수하여 기판으로부터 박리되는 것을 방지할 수 있다. 또 이런 도전성접속핀을 사용한 패키지기판은 도전성접착핀에 응력이 집중되기 힘들어, 도전성접속핀과 패드 및 패드와 기판의 접착강도를 높고, 접속신뢰성이 뛰어나다.

도 42 에 제 3 실시에의 패키지기판을 평가한 결과를 나타내었다. 평가 항목으로써 접합후의 도전성접송핀의 최소접착 강도, 가열시험(가상의 1C 실측 상태의 제현, 권윤 배계한 기판을 섭써 250 도의 정소리프로 화모를 통파시킴으로서 평가) 및 히트 사이를 조건하(업체 130도/3분 + - 섭짜 65도/3분 을 1 사이클로 하여, 1,000 사이클 실시) 후의 각 각 핀의 상태, 최소접착강도, 도통시험을 실시하였다.

〈제 4 실시예〉

제 3 실시예의 패키지기관을 제조 방법과 함께 설명한다. 여기서 위에서 기술한 (1) ~ (12) 의 공정은, 도 1 ~ 도 4 를 참조하여 위에서 기술한, 제 1 실시예와 같기 때문에 도면과 설명을 생략한다.

(13) 도 4(d)에 도시한 기판의 도급레지스트(3)을 제거하고, 도급레지스트 아래의 무전해도금막(12)를 제거하고, 도 체충(5), 바이어홀(7) 및 플레인충(21)을 설치하여, 한쪽 면이 3 개충인 6 개충의 빌드업기관을 만든다.(도 43 차조)

(14) 이렇게해서 만들어진 빌드업기관의 도체충(5) 및 바이어홀(7), 플레인충(21)에 조화충(11)을 형성하고, 패드(16) 및 플레인충(21)을 부분적으로 노출시킨 개구부(8)를 가지는 유기수지절연충(15)으로 피복한다.(도 44 참조) 유기수지절연충의 두께는 5 ~ 40 戶 가 하다. 너무 얇으면 절연성능이 저하하고, 너무 두끼우면 개구하기 어려우면서, 땀납과 접충하여 크랙 등의 워먼이 되기 때문이다.

(15) 앞에서 기술한 개구부(18) 내에 금도금막, 니켈도금막, 금도금막 등의 내식금속으로된 금속막(19)를 형성한 후에, 페기지기판의 하면 축(도터보드, 마디보드등의 접속번)으로 되는 개구부(18) 내에 도전성접착제(17)로서 남땜페이스트를 인쇄한다. 남댐케이스트의 정도로서는 50 ~ 400 Pa's 의 범위에서 실시하는 것이 좋다. 또 도전성접속된(120)을 적당한 핀지지강치에 붙여서 지지하고, 도전성접속된(100)의 고정부(101)를 개구부(18) 내에 도전성접착된(17)로 접속시계 설계 240 ~ 270 도로 리프트를 실시하여, 도전성접속된(100)을 도전성접착제(17)에 고정한다.(도 45 참조) 또는 도건성접착제를 볼 형상 등으로 형성한 짓을 개구부 내에 넣거나, 혹은 도건성접속권의 판상의 고정부 축에 접합시켜서 도전성접속권을 불인후, 라프로 시켜도 된다.

또, 패키지기판(431)에 있어서, 상면 측의 개구(18)에는 IC칩 등의 부품으로 접속가능한 납땜범프(60)를 설치하였다.

본 발명에서 사용된 도전성접속편(100)은 판상의 고정부(101)와 이 판상의 고정부(101)의 개략 증앙에 설치된 기등 형의 접속부(102)로 된 이른바 T 자형핀이 가장 적절하게 사용된다. 판상의 고정부(101)는 패드(16)로 되는 패키지 기판의 가장 바깥층의 도제층(5)에 도전성접하게 (17)를 개재하여 고정된 부분이고, 패드의 크기에 맞춘 원형이나 다 각형 등으로 적절하게 형성된다. 또 접속부(102)의 형상은 다른 기판의 단자 등 접속부에 삽입 가능한 기등형이기만 하면 별문제없어, 원주, 각주, 원추, 각주 등 무엇이라도 괜찮다.

본 발명의 패키지기관에 사용되는 도전성접착제(17)로서는 제 1 실시예와 마찬가지로 뺌납(주석 -남,주석 -안티몬,온 -주석 -동 등), 도건성수지, 도건성페이스트 등을 사용할 수 있다. 도건성접착제의 용점이 섭찍 180 ~ 280 도의 범위 의 것을 사용하는 것이 좋다.

도전성접하게(17)을 떠남으로 형성하는 경우,체 1 실시예와 마찬가지로 Sn/Pb = 95/5, 60/40 등의 조성을 가지는 맹 남을 사용하는 것이 가장 적합하다. 사용되는 뱀납의 용점도, 섭씨 180 ~ 280 도의 범위인 것이 적절하다. 특히 바람 지한 것은 십계 200 ~ 260 도의 범위이다

도 50 은 플레인층(21)을 나타내는 캠면도이다. 플레인층(21)에는 원형의 도채비형성부분(21a)을 배치함으로써, 메 귀형태로 형성되어있다. 도전성접속편이 접속되는 접속부분(21b)을 도체비형생부분(21a)을 피해서 설치한다. 또 메쉬 는 원형이 아닌 각형이라도 좋고, 또 플래인층에 메쉬를 성치하지 않는 것은 가능하다

도 45 에 도시한 바와 같이, 본발명의 제 4 실시에의 패키지기판(431)에 있어서는 기관의 표면에 전원충을 형성하는 플레인충(21)을 설치하여, 해당 플레인충(21)에 도전성접속판(100)을 직접 접속함으로써, 외부 기판(예동 들어 도터 보드)로부터 플레인충(21)까지의 전기 저항을 낮춘다. 이로 인하여 도터보드 쪽에서부터의 건력 공급을 용이하게 하고 IC칩으로 대전유를 공급할수 있게 되어, 전원충을 구성하는 플레인충(21)이 충분한 기능을 수행하게 된다. }.

[제 1 변형례]

도 46 온 본 발명의 제 1 변형례에 관계되는 패키지기관(432)의 단면을 나타내며, 도 47 은 도 46 에 있어서, 원으로 둘러싸인 도전성접속관(110)을 설치한 패드 부분을 확대해서 나타내고 있다

세 1 변형례의 패키지기관(432)의 패르(16)는 도 47 에 도시한 바와 같이, 해당 패르(16)를 부분적으로 노출시킨 개구부(18)가 형성된 유기수지결연충(스푸홀충)(15)로 피복되어 있고, 개구부(18)로부터 노훈린 파트(16)에 도전성접 착제(Sh/Sb = 95:5)(17)를 개쾌하여 도전성접 학전(10)의 고정부(101)가 고정되어있다. 단메어 알 수 있는 바와 같이, 이 유기수지절연충(15)은 패드(16)의 주위를 누르듯이 피복하고 있기 때문에 히트사이를 시에나, 패키지기 판을 마더보드에 장착한 때, 도전성접촉된(11)에, 응력이 가해지도, 패드(16)의 파괴 및 충간수지절연충(15)과의 박리를 방지할 수 있다. 또 문축하 수지받는 전혀 다룬 소깨기의 전화에 있어나도 반입되기 이렇게 되다

도 46 에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제 1 변형례의 패키지기관에 있어서는 기관의 표면에 어스층을 형성하는 플레인 총 (21)을 배치하고, 각 플레인충(21)에 도전성접속판(110)을 적점 접속함으로써, 외부 기판(예를 들어 도터보드)으 로부터 플레인충(21)까지의 전기저항을 낮춘다. 이로 인해 어스층을 구성하는 플레인층에 있어서도, 저저항의 도전성 접속핀을 개제하여 도터 보드 속의 어스 라인과 접속시켜, 노이즈 방지의 역항을 촛불히 수행하다

이 제 1 법형례의 패키지기판(432)에 있어서는 도전성접속판(110)의 제袓은 동 또는 동합금, 주석, 아연, 앞루미늄, 귀금속에서 선택하여, 적어도 한 종류 이상의 가요성이 높은 금속으로 구성한 것이다. 북리 동합금인 인청동이 좋다. 또 도전성접속핀은 부식방지 좋은 갓도향상을 위해 표면을 다른 귀금속추으로 피복하여도 종차

도 47 에서 알 수 있듯이, 이 도전성접속핀(110)은 가요성이 뛰어난 재질로 만들기 때문에, 패키지기판을 다른 기판에 취부할 때 등에서 도전성접속핀(110)에 응력이 가해지면, 도면 중 점선으로 도시한 바와 같이 접속부(102)가 휘어져 흡수할 수 있다.

[제 2 변형례]

도 48 온 본 발명의 제 2 번형례에 관계되는 패키지기관(433)의 단면을 나타내며, 도 49 는 도 48 에 있어서, 원으로 둘러싸인 도건성접속핀(120)을 설치한 패드 부분을 확대해서 나타내고 있다.

도 49 에서 알 수있는 바와 같이, 제 2 변형례의 패키지기판 (433)의 도전성점속판(120)은 접속부(102)에 합입부(1 03)가 설치되어 있기 때문에 가요성이 뛰어나, 휘어지기 쉽게 되어 있고, 폐기지기판을 마더보드에 장착할 때 등에서, 도전성접속판(120)에 응력이 가해져도, 접속부(102)가 합입부을 개재하여 휘어졌으로써 흡수할 수 있다.

[제 3 변형례]

기본적으로는 제 1 변형례와 같은데, 땜납을 볼 형상으로 만든 것을 도전성접착핀에 취부하고, 그 후 도전성접속핀을 배설하였다.

제 4 실시예에서는 상기 플래인층에 도전성접속핀을 직접 접속함으로써, 외부기판으로부터 플래인층까지의 전기저항을 저하시킨다. 이로 인해 플레인층의 기능을 충분히 수행할 수 있다.

도 51 에 각 실시예의 패키지기관을 평가한 결과를 나타내었다. 평가 항목으로써 접합 후의 도전성점속판의 최소접착장 도, 가열시험(가상의 IC 실측 상태의 재현, 관을 배치한 기관을 섬씨 250 도의 절소리프로 확로를 통과시킴으로서 평 가) 및 히트사이를 조건하(섭씨 130도/3분 + - 섬씨 65도/3분 을 1 사이클로 하여, 1,000 사이클 실시) 후의 각각 판의 상태, 최소점착강도, 도통시험을 실시하였다.

〈제 5 실시예〉

제 5 실시예의 패키지기판을 제조 방법과 함께 설명하다

우선, 기관의 표면에 도체회로를 형성한 배선기관을 제작한다. 기관으로서는 유리에폭시기관, 폴리이미드기관, 비스머 레이미드 - 트리아진수지기관 등의 수지결현기관, 동장적충판, 센타믹기관, 금속기관 등을 사용할 수 있다. 상기 기판에 충간수지절변응을 형성하고, 이 충간수지절현증 표면을 조화하여 조화면으로 만들고, 이 조화면 천체에 알게 무전해도 금을 실시하여 도급에지스트를 형성하고, 도급레지스트 비형성부분에 두껍게 전해도금을 실시한후, 도급레지스트를 제 거하고, 에칭 처리하여, 전해도금막과 무전해도금막으로 된 도체회로를 형성한다. 도체회로는 이느 것이라도 동 패턴이 좋다.

도체회로를 형성한 기관에는 도체회로 혹은 스투홀에 의해 오목부이 형성된다. 그 오목부을 메꾸기 위해 수지충진제를 인쇄 등의 방법으로 도포하여, 건조시킨후, 불필요한 수지충진제를 연마에 의하여 연삭하여, 도체회로를 노출시킨후, 수지충진제를 본 경화 시킨다.

이어서, 도체회로에 조화층을 설치한다. 형성되는 조화층은 애칭처리, 연마 처리, 산화처리, 산화환원에 의해 형성된 동 의 조화면, 또는 도금괴막에 형성된 조화면이 바람직하다. 조화층의 요철의 최대 크기 Ry 는, 1 ~ 10 ,㎞ 로 형성하는 것이 좋다.

다음으로 도체회로의 조화면 상에 충간절연수지층을 설치한다. 이 충간절연수지층은 무전해 도금용절착재를 이용하여 형성할수 있다. 이 무전해 도금용결작재는 열경화수지를 기제로 하여, 특히 경화처리된 내열성수지입자, 산이나 산화제 에 용해하는 내열성수지입자, 무기입자나 섬유질필러 등을 필요에 따라서 향유할 수 있다. 이 수지절연층이 하충도제회 로와 상충도체회로와의 사이에 설치되어 충간수지절연층이 되다

이 수지절연층은 복수층으로 하여도 된다. 예를 돌면, 하층을 무기입자나 성유절필러와 수지기체로 된 보강층으로 하고, 상층을 무전해 도금용접확층으로 할 수 있다. 또 평균 입자 직경 0.1 ~ 2.0 📠 익 산이나 산화재에 용해되는 내열성 수 지입자를 산이나 산화제에 난용성인 내열성수지 안에 분산시켜 하층으로 하고, 무전해 도금용접착재충을 상층으로 해도 좋다.

조화하여 축매핵을 부여한 충간수지절연충 상의 전면에 얇게 바른 무전해도금막을 형성한다. 이 무전해도금막은 무전해 동도금이 좋고, 그 두께는 0.5 ~ 5 ㎞, 보다 이상적으로는 1 ~ 3 ㎞ 으로 한다.

다음으로 이와 같이 행성한 무진해도금막 위에 감광성 수지필름 (드라이필름)을 라미네이트 하고, 이 감광성수지필름 상에 도금레지스트 패턴이 그려진 포토마스크 (유리기관이 좋다)를 밀착시켜 제치하고, 노광, 현상치리함으로써, 도금테 지스트 패턴을 배치한 비도체부분을 형성한다.

다음으로 무전해 동도금막상의 비도체부분 이외에 전해도금막을 형성하고, 도체회로와 바이어홀로 되는 도체부를 설치 한다. 전해도금으로서는 전해동도금을 사용하는 것이 바람직하고, 그 두께는 5 ~ 20 🙉 이 좋다.

또, 유산과 파산화수소의 혼합액이나 과유산나트륨, 과유산암모늄, 염화 제2절, 염화제2동 등의 예칭액으로 무전해도금 막을 제거하여, 무전해도금막과 전해도금막의 2 개충으로된 독립된 도체회로와 바이어홀을 얻는다.

또 비도체부분에 노출된 조화면 상의 파라디움 촉매해은 크롬산, 유산과수 등으로 용해,제거한다.

이어서 표층의 도체회로에 조화층을 형성한다. 형성되는 조화층은 에칭처리, 연마처리, 산화처리, 산화환원처리로 형성 되는 등의 조화층, 또는 도금피막으로 형성된 조화층인 것이 바람직하다.

이어서 앞에서 서술한 도체회로 상에 체 5 실시예의 유기수지절연충인 술더레지스트충을 형성한다. 본 발명에서의 솔더레지스트충의 두제는 5 ~ 150 ㎞ 이 바람직하다

너무 얇으면 솔더 댐으로 기능하지 못하고, 너무 두꺼우면 개구하기 어려워지고 또한, 땜납과 접촉하여 땜납에 크랙을 발생시키는 원인이 되기 때문이다. 그 후에 울더레지스트의 개구부를 개방한다.그 개구부 내에 금, 온, 동, 니젠, 주석, 앞루미늄, 남, 인, 크롬, 팅스텐, 물 리브텐, 티란, 텍크, 테남 가운데서 한 종류 이상의 합담으로 금속음을 형성시켜도 좋다. 금속층의 형성은 도금, 중작, 스페터 등의 국숙층을 형성시키는 모든 방법을 다 사용한 수 있다

이하의 설명에서는 급속층이 2 개층으로 형성되어있지만, 단충이나 3 개층이상도 좋으며, 혹은 금속층을 형성하지 않아 도 된다. 개구부에 급속층을 형성하는 경우로서는 한 예를 들어보면, 나컌, 급 등으로 금속층을 형성한다. 그 형성시키 는 이유는 노출된 도제회로의 부식을 방지하기 위해서이다.

개구부에 무전해 도금으로서 니캠도금층을 형성시킨다. 니캠도금액의 조성의 예로서는, 유산니켈 4.5 g/l, 차아인산나 트롬 25 g/l, 구연산나트륨 40 g/l, 호우 12 g/l, 치오요소 0.1 g/l (PH=II)이 있다. 탈지액으로 솔더레지스트층 개 구부 포면을 세정하고, 파라디움 등의 촉매를 개구부에 노출한 도체부분에 부여하여, 활성화시킨 다음, 도금액에 침적 시켜, 니켈 도금층을 형성시켰다.

니켈도금층의 두께는 0.5 ~ 20 ㎞ 이고, 특히 3 ~ 10 ㎞ 의 두께가 바람직하다. 그 이하에서는 남땜범프와 니켈도금층 의 접속이 이루어지기 어렵고, 그 이상에서는 개구부에 형성하는 남땜범프가 형성이 어렵거나 박리가 유발된다.

니켈도금층 형성후, 금도금으로 금도금층을 형성시킨다. 두께는 0.01 ~ 0.1 岬이고 이상적으로는 0.03 岬 전후이다.

출더레기스트 행성후, 도체회로를 노출시키기 위한 개구부 또는 개구부의 주위에 돌기행상관의 접착을 향상시키기 위해 서 오목부을 형성한다. 고 개구부 및 오목부은 노광, 현상처리에 의해 행성된다. 혹은 탄산, 예시머, YAG 등의 레이커 를 이용해서 행성한다. 권칭으로 개구시키는 동의 방법이 있다. 앞에서 기술한 방법을 복수로 이용해로 유제는 없다.

앞에서 기술한 개구부의 직경은 100 ~ 900 畑 의 범위로 오목부의 직경은 5 ~ 70 畑 의 범위이다. 또 개구부의 형상 및 오목부의 형상은 원형으로 형성하는 것이 가장 적합하지만 사각형 별모양 등으로 형성해도 된다.

개구부 내 및 오목부 내에 도전성의 접착제충을 설치한다. 접착제로서는 땜납, 브레이징제, 도전성의 입자상 문질파 열 경화성수지 및 도전성의 입자상물질파 열가소성수지가 좋다. 특히 백납으로 접착제충을 형성하는 것이 좋다. 그 이유로 서는 접착강도가 강하고, 형성 방법의 선택의 폭이 넓기 때문이다.

땜납으로 접착제충을 형성할 때는 Pb 의 배합 비율 35 ~ 97 % 의 것을 사용하는 것이 좋다. Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Ag/C u 등의 납을 사용하지 않는 것도 적합하다.

브레이징재로 접착제층을 형성할 때는 금, 은, 등, 인, 니켈, 파라디운, 아연, 인지음, 모리브덴, 망간 중에서 한 종류 이 상의 금속으로 형성하는 것이 좋다. 그 중에서도 금합금으로 형성된 금납, 은합금으로 형성되는 온납으로 불리는 것을 사용하는 것이 좋다. 그 이유는 도겐성이 좋고 장 부식되지 않기 때문이다

도전성의 입자상물질과 열경화성수지 및 열가소성수지로 접착재층을 형성할 때는, 입자상물질은 급속, 무기, 수지로 형성하는 것이 좋다. 그 이유는 수지와의 선행한 계수나 용점 등이 조절하기 업고 수지와 혼합할 때도 분산 용집이 잘 일어나지 않기 때문이다. 그러나 앞에서 기술한 물잘 이외의 물질로 형성해도 된다. 금속, 도전성수지 등의 도전성으로 입자상물질을 형성한 것은 그대로, 혹은 금속층 등을 고명한 후 무기, 수지 등의 도전성이 아닌 물질로 형성한 것은 금속층, 도전성수지 등을 포명한 후에 도전성의 입자상물질로서 사용한다. 앞에서 기술한 도전성수지는 열경화성수지 또는 열가소성수지 중에서 군일하게 되도록 교반, 혼합시키서 분포시킨 후 접착제층으로 사용한다. 수지로서는 열경화성수지 물 사용하는 것이 좋다. 상은에서의 작업성이 좋고 계구부 내의 충진이 확실히 되기 때문이다.

도천성의 접착제층은 인쇄, 도급, 포팅, 레지스트에칭 방법으로 형성시킨다. 앞에서 기술한 방법은 솔더레지스트의 개 구부 내에 충전시키는 방법이지만,그 외에도 높기상 편의 접착면에 도포, 코탱한 후 개구부 내로 삽입시키는 방법이어 도 된다. 접확제증을 설치한 후에 개구부 상에 돌기상면을 배치한다. 앞에서 기술한 돌기상면의 돌기물의 수는 1 개 후은 1 개 이상으로 구성해도 된다. 그 재결은 급. 은. 형. 너희 코반트 주석, 납 등의 금속으로 신부 형성한 것도, 세타믹 등의 비 도건성 물질로 형성하고 도건적의 금속으로 피복하여 정기적 정소을 취하도록 형성해도 혹다

또 돌기상관의 접착면 축의 형상은 편평하든지 개구부 주위에 오목부을 설치한 경우 등은 불록부를 설치하여 삽입할 수 있도록 해도 된다. 본 실시태양의 폐키지기관에서는 외부기관으로의 실장 시에 기관상에 배치된 돌기상관이 외부기관의 접속부에 끼워져 접속되기 때문에 열압착 시의 응력의 집중이 완화되고 돌기상 핀 및 해당 돌기상 핀의 지지부의 균열, 파괴가 방지된다.

또 신뢰성 시험인 히트사이클 조건하에서도 BGA 를 배치하고 기판과 비교하여 접속부의 균열, 파괴가 잘 일어나지 않 는다.

이하 제 5 실시예의 실시예에 관련된 패키지기판 및 그 구조 방법에 대해서 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다.

우선, 제 5 실시예에 관계된 패키지기관(510)의 구성에 대해서 도 59 및 도 60 을 참조하여 설명한다. 도 59 는 반도 체 부장인 IC칩(590) 탑재 천의 패키지기관(510)의 단면을 나타내고 모 60 은 IC칩(590)을 탑재하여 마더보드(의부기관)로 부착한 상태의 패키지기관(510)의 단면을 나타내고 있다. 도 60 에 도시한 바와 같이, 패키지기관(510)의 상면 축에는 IC칩(590)이 탑재되고 하면 축에는 도터보드(594)가 전속되어 있다.

도 59 를 참조하여 패기지기판의 구성에 대해서 상세히 설명한다. 이 패키지기판(510)에는 다충 코어기판(530)의 또 면 및 안쪽 면에 빌드업배션층 (580A,580B)가 형성되어 있다. 해당 빌드엄충(580A)은 바이어홈(560) 및 도체배선(558)에 형성된 충간수지컬션층(550)과 바이어홈(660) 및 도제배선(558)이 형성된 충간수지컬션층(550)으로 이루어 전다. 또 빌드덕배선충(580B)은 바이어홈(560) 및 도체배선(558)이 형성된 충간수지컬션층(550)과 바이어홈(660) 및 도체배선(558)이 형성된 충간수지컬션층(5505)과 바이어홈(660)로 도제배선(658)이 형성된 충간수지걸션층(5505)과 바이어홈(660)로 도제배선(658)이 형성된 충간수지걸션층(5505)로 아무어 지다.

상면 축에는 IC칩(590)의 접속부 (592)(도 60 창조)로 접속하기 위한 돌기상면 (576A)이 배설되어 있다. 한편, 하면 축에는 도터보드 (서브보드) (594)의 접속부 (596)(도 60 창조)에 접속하기 위한 돌기상편 (576A)이 배설되어있다. 이 물기상편 (576A)은 램납(575)을 개제하여 바이어홀(660) 및 도제배천(658)으로 접속되어 있다. 또 이 실시에서는 도터보드 축에도 돌기상편 (576A)이 배설되어 있기 때문에, 이 도터보드 축에는 총래 기술과 같이 팬드를 배설하는 것 도 가능하다.

들기상판(576A)은 IC칩(590)의 접속부(592), 도터보드(94)의 접속부(596)로 삽입하기 위한 원추형의 돌기를 구비 하고 코발로 형성되어 있다.

이 패키지기판(510)에 IC칩(590)을 실장하는 것에 관해서 도 61 을 참조하여 설명한다. 도 61 (A) 는 실장 전의 IC칩을 도시하고, 도 61 (B)는 도 60 중에서 H 로서 지시하는 돌기삿핀(576A)을 확대하여 도시하다.

도 61A 에 도시한 바와 같이, IC췁(590)의 접속부(592)와 패키지기판(510)의 돌기상핀(576A)이 대응하도록 위치를 결정하여, 가열 상태에서 압력을 가하여, 이 돌기상핀(576A)을 접속부(592)로 삽입시킨다.(도 61(B) 참조)

또 벌레에 대하여 도 70 을 참조하여 설명한다. 이 벌레에서는 도터보드(594)에 접속부(596)로서 등공이 형성되어 있 다. 여기서 기판(510)과 도터보드에 대해서 위치 결정 후,(도 70(A)) 무가열 상태에서 기판(10)을 가압하여 이동공 (점속부)(596)으로 돌기상된(576A)을 삽입한다.(도 70(B) 이 벌레에서는 무가열로 가압하는 때에, 폐키지기관의 돌기상관(576A)이 도터보드(594) 측의 전극(점속부(596))으로 삽입되고,이 압착 시의 용명이 완화되기 때문에 실장 시의 돌기상관 및 해당 돌기상관의 지지부(맹남)(575)의 균열, 파괴를 방지할 수 있다. 또 돌기상관(576A)과 접착충(맹남)(575)의 점합면적이 커져서 종래 기술의 남맹범포로 형성된 것과 비교하면, 집작장도가 향상되다.

도 71 을 참조한 물기상편의 실장에에 대해 설명한다. 물기상편(576A)은 도 71(A) 에 도시한 바와 같이, 기본적으로 는 물기(576a)가 1 개이지만 도 71(C)에 도시하는 물기상편(576C)과 같이 2 개 이상으로 해도 독병해 문제는 없다. 2 개 이상으로 할 경우에는 병립하게 배치하여도, 1개의 주위를 둘러싸두이 배치하여도 된다. 물기(576a)의 형상으로 서는 도 71(A)에 도시한 바와 같이, 원주나 도 71(B)에 도시하는 물기상편(576B)와 같이 원주를 채용할 수 있다.

돌기상型(576A)의 하면 (접착면)은 평활한 것이 좋다. 그러나 개구부의 주위에 오목부을 설치하는 경우에는 그림 71 (D) 에 도시한 둘기상권(576D)과 같이 접확면(저면)에 권형상의 볼록부(576b)를 설치함으로써, 돌기상핀의 접확장 도를 항상시켜도 좋다.

들기상면(576A)은 칠합국인 코발, 42아로이, 동합국인 인정동으로 형성한다. 여기서 돌기상편(576A)은 도 71 (A) (C), (D)에서와 같이, 한종류의 급속 또는 합금으로 형성하는 이와에, 도 71 (B) 및 도 71 (E)의, 돌기상권(576B,576E) 과 같이 편의 강도를 높이기 위해 세라면(77)으로 형태를 만들고, 그 위에 금속층으로 교원을 해서 형성하는 것도 좋다.

이어서 제 5 실장예에 관련된 패키지기판을 제조하는 방법에 대해 일례를 들어서 구체적으로 설명하다.

패키지기판의 제조

- (1) 두에 1 mm 의 유리 에폭시수지 또는 BT(비스머레이미드트리아딘) 수지로된 기관(530)의 양면에 18 mm 의 동박(532)이 라미네트 되어있는 동강적충판(530A)을 출발제료로 한다.(도 52 의 공정(A)) 우선, 이 동강적충판(530A)을 들 드릴로 구멍을 천공하여 무전해도금 처리를 실시하고, 패턴형으로 예정을 함으로써 기관(530)의 양면에 내충동패턴(534)과 스무홀(536)을 형성하였다. (도 52 의 공정(B))
- (2) 내용통패턴(34) 및 소무홀(536)을 행성한 기관(530)을 물로 씻어, 건조시킨후, 산확욕(흑확욕)으로서, NaOH(10g/1), NaClO ₂ (40/1), 환원속으로서, Na ₃ 0, (69/1), NaOH(10g/1), NaBH ₄ (6g/1)를 사용한 산화 -환원처리로 내 충풍패턴(534) 및 소무홀(536)의 표면에 조화충(538)을 설치하였다.(도 52의 공경(C))
- (3) 수지충전재 조제용의 원료조성물을 혼합,혼련하여, 수지충전재를 만든다.
- (4) 앞의 (3)에서 만들어진 수지충전제를 조제 후, 24 시간이내에 기관(530)의 양면에 불교터를 사용하여 도포함으로 써, 내충동패턴(34), 내충동패턴(534)간, 혹은 스투홀(536) 내에 채워서, 섭씨 70 도, 20 분간 건조시키고, 다른 쪽의 턴에 있어서도 마친가지로 수지충전체(540)를 내충동패턴(534) 사이 혹은 스투홀(536) 안에 채워, 섭씨 70 도, 20 분간 가열건조 시켰다.(도 52의 공정(D))
- (5) 앞의 (4)의 처리를 끝낸 기관(530)의 기관의 한쪽면을 #600 의 벨트 연마지(삼공리화학제)를 사용한 벨트센더로 연마하고, 이어서 버프 연마를 시행한다.
- 이어서 섭씨 120 도에서 1 시간, 섭씨 150 도에서 1 시간의 가열처리를 행하여 수지충전재(540)을 경화시켰다.
- (6) 도체회로를 형성한 패키지기판에 알같리 달지하여, 소프트에장을 하고, 이어서 영화 파라디옹과 유기산으로 된 촉매용액으로 처리하여, Pd 속대를 부여하여, 이 축매를 발성화한 후, 유산동 3,2×10 · 2 moVI, 유산나웹 3,9×10 · 3 m 이시, 화학에 국성 * 4 시간 0 · 2 moVI, 화안에 소하여 * 3,3×10 · 1 moVI, 사이 · 1 moVI, 게 한법상에 (전상하 학 광업 제, 사립465) 0,1g/1, PH = 9 로 된 무전해 도금액에 참적 시켜, 참적 1 분 후에 4 초당 1 회의 비율로 중운동 및 횡운동을 시켜서 도세회로 (534) 및 스투율 (5368)의 랜드(5368)의 표면에 Cu · Ni · P로 된 청상합금의 피복충과 조화송 (542)을 설심하였다. (도 33 m) 의성간

조화충 형성후, 호우불화주석 0.1mol/1, 치오요소 1.0mol/1, 온도 설씨 35도, PH = 1.2 의 조건에서 Cu -Sn 치환반 응 시켜서, 조화충 표면에 두께 0.3 ㎞ 의 Sn충(도시하지 않음)을 설치하였다.

(7) 충간수귀절연계 조계용의 원료 조성물을 교반, 혼합하여 점도 1.5 Pa·s로 조정하여 충간 수지절연계 (하충용)을 만들었다. 이어서 무전해 도금융점취재 조계용의 원료 조성물을 교반, 혼합하여 점도 7 Pa·s로 조정하여 무전해 도금 용접하게 용낸(상충용)을 얻었다.

(8) 앞의 (6)의 기판(530)의 양면에, (7)에서 만든 점도 1.5 Pa·s의 충간수지절연계(하충용)(44)를 조제 후 24 시간 이내에 불코터로 도포하고, 수평상태에서 20 분간 방치하여 둔 뒤에 섭씨 60 도에서 30 분간 건조(뜨리베이크)하고, 이어서 앞의 (7)에서 반든 점도 7 Pa·s의 감광성의 접확재용액(상충용)(46)을 조제 후 24 시간 이내에 도포하여, 수 평상대에서 20 분간 방치하여 둔 뒤에, 섭씨 60 도에서 30 분간 건조(프리베이크)를 실시하여, 두께 35 ㎞ 의 결확재충(550a)을 형성하였다.(또 53의 공점(G))

(9) 앞의 (8)에서 접확재총(550a) 을 형성한 기판(530)의 양면에 85 ,m 후 의 흑원(551a)이 인쇄된 포토 마스크필름(551)을 벌착시켜, 초고답 수은등으로 500 mJ/cd 로 감광시킨다.(또 53의 공정(HJ))이 것을 DMTC 용액으로 스크메이하여, 현상하고, 또 해당 기관을 초고답 수은등으로 3000 mJ/cd 로 감광시켜, 섭씨 100 도에서 1 시간, 십자 원 12 0 도에서 1 시간, 그구 설계 150 도에서 3 시간의 가열처린(포스트베이크)를 합으로써, 포토 마스크필름에 상당하는 치수정밀도가 뛰어난 85 ,m 후 의 개구(바이어홀형성용 개구)(48)를 가지는 두에 35 ,m 의 충간수지철연충(2충구조)(550)을 형성하였다.(또 54의 공정(J)) 또, 바이어홀로 되는 개구(548)에는 주석도관층(도시하지 않음)을 부분적으로 노출 시킨다. 또 수지원들이 포토 혹은 레이저로써 바이어홀을 설치하여 충간수지철연충으로 참여도 되다

(10) 개구 (48)가 형성된 기관 (530)을 크롬산에 19 분간 침적시켜, 충간수지절연충 (550)의 표면에 존재하는 애폭시수지입자를 용해 제거함으로써, 해당 충간수지절연충 (550)의 표면을 조화하고,(또 54의 공정(J)), 그 후 중화용액(시프레이사 제품)에 침적시킨 후 불로 썼었다.

또, 조면화처리 (조화 깊이 6 畑)한 기판의 표면에 파라디움촉매(어토택 제품)을 부여함으로써, 충간수지절연충 (550) 의 표면 및 바이어훌용 개구(548)의 내벽면에 촉매력(도시하지 않음)을 붙였다.

(11) 이하에 도시한 조성의 무전해 도금수용액 중에 기판을 침적시켜, 조화면 전체에 두께 0.6 ~ 1.2 畑 의 무전해동 도금막(552)를 형성하였다.(도 54 의 공정(K))

[무전해 도급 수용액]

EDTA 0.08 mol/1

유산동 0.03 mol/1

HCHO 0.05 mol/1

NaOH 0.05 mol/1

a .a ' -비피리딜 80 mg/1

PEG 0.10 g/1

[무전해 도금 조건]

섭씨 65 도의 액온도에서 20분

- (12) 앞의 (11)에서 형성된 무전해동도급막(552) 위에, 시판되고 있는 감광성 드라이펠름을 붙여서, 마스크를 재치하고, 100 mJ/때 로 감광, 0.8 % 탄산나트륨으로 현상처리하여, 두께 15 m 의 도급래시스트(554)를 설치하였다.(도 54 의 공정(1)
- (13) 이어서 레지스트 비형성부분에 이하의 조건으로 전해동도금을 실시하여, 두께 15 ㎞ 의 전해동도금막(556)을 형성하였다.(도 55의 공정(M))

[전해 도금수용액]

유산 2.24 mol/l

유산동 0.26 mol/l

첨가제(어토텍저팬사 제품, 커파랜드 HL)

19.5ml/1

[전해 도금 조건]

전류 밀도 1 A/dm²

시간 65 분

온도 섭씨 22±2 도

- (14) 도금헤지스트(554)를 5 % KOH로 박리, 제거한후 그 도금레지스트 하의 무전해도금막을 유산파 과산화수소의 혼합에으로 메칭처리하여 용해 제거 하고, 무전해도금막과 전해동도금막으로 된 두께 18/m의 도체배선(558) 및 바이 어출(560)을 행성하였다.(또 55의 공정(N))
- (15)(6)과 같은 처리를 하고, Cu -Ni -P 로 된 조화층(562)를 형성하고, 또 그 표면에 Sn 치환을 실시하였다. (도 55의 공정(0)) 또는 도급합금이 아닌 에청(제2동착제와 유기산염)으로 조화면을 형성하여도 좋다.
- (16) 앞의 (7)~(15)의 공정을 되풀이함으로써, 상충의 도체배선(658) 및 바이어홀(660)(도체회로)을 형성하여, 다충 프린트 배선기판을 만든다. (도 55 의 공정(P)) 다 Sn 치화은 시행하지 않았다.
- (17) 한편, DMDG 에 용해된 60 충량 % 의 크레줄노볼락형 애폭시수지(니혼 화학제)의 애폭시기 50 % 를 아크릴화한 감광성부여의 오리고미(분자량 4000)을 46.67 g, 메립어틸케폰에 용해시킨 80 충량 % 의 비스페울요형에폭시수지(유화릴 제품, 에피코트1001) 15.0g, 이미다출정화제(시코쿠화성 제품, ZEMZ -CN)1.6g, 감광성모노머인 다가아크릴모노마(더라화학제품, DPE6A) 1.5g, 분산계소포제(산늄코사 세종, S·65) 0.71g을 혼합하고, 또 이 혼합물에 광개시제로서 멘조패는(찬토오화학 제품)을 2g, 광증감재로서의미하라께본(찬토오화학 제품)을 2g, 광증감재로서의미하라께본(찬토오화학 제품)을 20 % 광증감재로서의만하라써본(찬토오화학 제품)을 20 % 광증감재로서의만하라면 전체보인 보안되었다면 보안되었다면
- (18) 앞의 (16)에서 만든 다층배선기관의 양면에 상기의 솔더레지스트 조성물을 20 ㎞ 의 두께로 도포하였다. 이어서 섭씨 70 도에서 20 분간, 섭씨 70 도에서 30 분간의 건조처리를 한후, 원형패턴(마스크 패턴)이 그려진 두께 5 mm 의

포토마스크램름을 밀착시켜 패턴을 재치하고, 1000 mJ/cm 의 자외선에 노출시켜, DMTC 현상처리를 하였다. 그리고 또 설씨 80 도에서 1 시간, 섭씨 100 도에서 1 시간, 섭씨 120 도에서 1 시간, 섭씨 150 도에서 3 시간의 조건으로 가열처리하고, 남땜패드 부분(바이어홀과 그 랜드 부분을 포함)을 개구(571)로 한(개구 직경 200 /m) 슬터레지스트충(두께 20 /m) (570)을 형성하였다. (또 56의 품쟁 (O))

(19) 다음으로 솔더레지스트막(570)의 개구부(571)에 접착재층으로서, Sn/Pb = 4:6 의 땜납(575)을 마스크인쇄로 18 ㎞ 의 두께로 형성하였다.(도 56의 공정(R))

한번, 42이로이로 형성한 돌기상면(576A)을 도시하기 아니한 세움용 지그로 지지시킨다. 플럭스를 개구부(571) 내에 도포한 후에, 그 들기상면(576A)을 지지하는 지그를 패키지기만 축에 접속한 상태에서, 리프로하여 그 둘기상면(576 시술 명남(575)으로 접속시킬으로써, 들기형상의 급속면은 가시는 패키지기반(510)이 반들어진다.(도 57)

(제 1 변형례)

기본적으로는 제 5 실시예와 같지만 개구부 내에 금속층을 실시하다.

- (1)~(18) 까지는 제 5 실시예와 완전히 같고, 개구(571)를 가지는 솔더레지스트(571)를 형성하였다.(도 58의 공정(0))
- (19) 다음으로 솔더레지스트층에 개구부를 설치한 기판을 염화니켈 30g/1, 차아인산나트륨 10 g/1, 구연산나트륨 10 g/1로 된 pH = 5 의 무건해 니켈도금액에 20 분간 침격시켜, 개구부에 두께 5 μm 의 니켈도금층(572)을 형성하였다 또 그 기판(530)을 시안화금칼륨 2g/1, 염화암모늄 75g/1, 구연산나트륨 50g/1, 차아인산나트륨 10g/1로 된 무전해 도급액에 설씨 93 도의 조건에서 23 초간 침격시켜, 니켈도금층(572) 상에 두께 0.03 μm 의 금도금층(574)을 형성하 였다.(도 58의 공정(R))
- (20) 다음으로 솔더레지스트막(570)의 개구부(571)의 접착재충으로서, Sn/Pb = 4:6 의 땜납(575)을 마스크인쇄하여 18 🕮 의 두께로 형성시켰다.

한번, 42아토이로 형성한 돌기상면(576A)를 도시하지 아니한 핀 세움용 지그로 지지시킨다. 플럭스를 개구부(571) 내에 도모시킨 후, 그 돌가상면(576A)을 지지하는 지그를 폐기지기관측에 접속시킨 상태에서 섬씨 200 도로 리프로하 여 접속시킨으로써 돌기형상의 금속핀을 가지는 폐기지기관(510)을 만들었다는(도 59)

(제 2 변형례)

기본적으로는 제 5 실시예와 같지만, 각 개구부(571)의 주위에 4 개의 오목부를 두었다.

(1)~(17)까지는 제 5 실시예와 완전히 같다.

(28) 앞의 (16)에서 만들어진 다축배선기판(10)의 양면에 상기의 金디레지스트 조성물(70)을 20 m 의 두메로 도포하였다. (도 62의 공정(A)) 이어서, 섭짜 70 도에서 20 분간, 섭짜 70 도에서 30 분간한 건조차리를 한후, 원행패턴(마스크패턴)이 그려진 두께 5 mm 의 포토마스크팬텀(도면에는 보이지 않음)을 밀착시켜 패턴을 재치하고, 500 m/jc㎡의 자원선에 노출시켜, 개구부의 주위에 오목부(571b)을 설치하였다. (도 62의 공정(8)) 그 후 개구부를 형성하기 위한 원행패턴(마스크패턴)이 그려진 두께 5 mm 의 포토마스크팬텀(도시하자 아니함)을 밀착시켜 재치하고, 1000 mJ/c㎡의 자의선에 노출시켜, DMTC 현상처리를 하였다. 또 섭짜 80 도에서 1 시간, 섭짜 100 도에서 1 시간, 선짜 100 도에서 3 시간의 조건으로 가열처리하고, 납땜패드 부분(기)의 등과 다른 부분을 포함)을 제가(571b)로 하고 (개구 작정 150 m) 시청 10 m) 오목부(571b)를 개구부(571)로 하는데 12 보다(기)의 주위에 대한선사상

으로 4 곳에 설치한 솔더레지스트총(두께 20 μm) (70)을 형성하였다.(도 62의 공정(C))

(19) 다음으로, 솔더레지스트막(570)의 개구부(571)에 접착재층으로서, Sn/Pb = 4:6 의 맴납(575)을 마스크인쇄로 18 (교) 9 두께로 형성하였다. (도 63 의 공정(D))

한번, 42아로이로 형성된 돌기상면(576D) (도 71 (D) 참조)를 도면에 도시하지 아니한 세움용 지고로 지지시킨다. 플릭 스를 개구부(571) 내에 도포한 후에, 그 돌기삼면(576D)을 지지하는 지그를 패키지기뿐 측에 접촉시킨 상태에서, 리 프로하여 점속시킴으로써, 물기형의 금속면을 가지는 패키지기만(51D)이 반들어진다.(도 63의 공정(E))

(제 3 변형례)

기본적으로는 제 2 변형례와 같지만, 도 64 에서 도시한 바와 같이 개구부(571)내에 금속층을 실시하였다. 금속층으로 서는 제 1 변형례와 같이 니켈층(572), 금도금층(574)를 형성시켰다

(제 4 변형례)

기본적으로는 제 1 변형례와 같지만, 개구부 내에 금속층으로서 알루미늄층을 실시하였다.(1)~(18) 까지는 제 1 변형 례와 완전히 같다.

- (19) 출더레지스트막(570)에 개구부(571)을 형성한 기판(530)에 대하여, 개구부(571)의 노출된 도체배선(658) 및 바이어홀(660) 위에, 알루미늄층(672)을 스패터로서 4 ㎞ 형성시켰다.(도 65의 공정(A))
- (20) 개구부(571)의 알루미늄층(672) 위에 온납(BAg -8) 75C 를 0.1 g 을 넣어서 용해되었을 때(도 65의 공정(B)), 코발로 만든 돌기상핀(576A)을 올려 압착시킴으로써, 패키지기판을 얻는다.(도 65의 공정(C))

(제 5 변형례)

기본적으로는 제 5 실시예와 같지만, 접착재충에는 금속입자로서 동을 사용하고,또 열가소성수지로서, 폴리이미드수지를 사용하였다.

- (1)~(18)까지는 제 1 변형례와 완전히 같다.
- (19) 접착제는 금속입자와 열가소식수지로 된 것을 제작하였다. 금속입자인 등을 직접 1 $_{\mu\nu}$ 와 0.6 $_{\mu\nu}$ 의 불 형상으로 형성하였다. 형성된 동입자를 직접 1 $_{\mu\nu}$ 와 0.6 $_{\mu\nu}$ 의 것을 3:1 의 비율로 배합하여서 열가소성수지로서 품리에레르이 미드 수지 중에서 용집하지 않도록 교반하여, 충전을 85 % 로 직정 50 $_{\mu\nu}$ 두께 10 $_{\mu\nu}$ 의 타블렛(675)을 형성하였다.
- (20) 형성된 타블렛(675)을 개구부(571) 내에 삽입한 후(도 66의 공정(A)), 섭씨 200 도로 기판을 가열하고 나서, 코발로 세작된 돌기상핀(576A)을 올려 압착시킴으로써 패키지기판을 얻는다.(도 66 의 공정(B))

제 6 변형례

기본적으로는 제 3 변형례와 같지만, 금속층에는 Cu -Sn 치환 반응에 의해 Sn층을 형성시켰다. 또 접착재층에는 무기 입자로서 실리카를 열경화성수지로서 에폭시를 사용하였다

- (1)~(16)까지는 제 1 변형례와 완전히 같다.
- (17) 솔더레지스트층의 형성 전에 도체회로의 조화층 위를 주석 치환에 의해 0.3㎞ 의 주석층을 형성시켰다.

(18) 한편, DMDC 에 용해된 60 중량 % 의 크레준노볼락형 애폭시수지(니혼 화학제)의 애폭시기 50 % 를 아크릴화 한 감장성부여의 오리고마(분자학 6000)을 46.67 g, 매달에텔계론에 용해시킨 80 중당 % 의 비스페놀지형 애폭시수 시(수화실 제품, 여퍼크트 1001) 15.0g, 이미다를 경화제(시코구화성 제품, 2EMZ -CN) 1.6g, 감광성모노미인 다가 아크릴모노마(니혼화학 제품, R604) 3g, 같은 다가아크릴모노마(교예이사 화학 제품, DPE6A) 1.5g, 분산제소포제(산남교사 제품, S -65) 0.71g 을 혼합하고, 또 이 혼합물에 광개시제로서 벤조폐논(칸토오화학 제품)을 2g, 광중감제 로서의 미하라게를(칸토오화학 제품)을 0.2 g 가하여, 집도를 설세 25 도에서, 2.0 Pa·s 로 조정한 솔더레시스트 조 성물을 만든다.

또, 점도측정은 B형점도계(도쿄계기, DVL -B형)으로 60 rpm 의 경우는 로터 No.4, 6 rpm 의 경우에는 로터 No.3 을 사용하였다.

(19) 앞의 (17)에서 만들어진 다층배신기관의 양면에 산기의 술더레지스트 조성물(70)을 20 点 의 두에로 도포하였다. (도 67의 공정(A)) 이어서, 선세 70 도에서 20 분간 선세 70 도에서 30 분간의 건조처리를 한후, 원형패넌다스로 패턴이 그러진 두께 5 mm 의 포토마스크갤름(도시하지 않음)을 밀착시켜 패턴을 제치하고, 1000 mJ/대 기사스런 노출시켜, DMTC 현상취리를 하였다. 그리고 또 설세 80 도에서 1 시간, 선세 100 도에서 1 시간, 선세 120 도에서 1 시간, 선세 120 도에서 1 시간, 선세 120 도에서 1 시간, 선세 150 도에서 2 시간의 조건으로 가열처리하고, 남편패드 부분(바이어홀과 그 랜드 부분을 포함)을 개구 (5개)로 하는(개구 작경 200 ㎞) 울더레지스트등(두께 20 ㎞) (70)을 형성하였다.(도 67의 공정(C))

(20) 개구부(571)의 주위에 직경 50 /m 의 드릴(630)을 사용하여 직경 50 /m, 깊이 15 /m 의 오목부(571b)를 2 개형성시켰다.(도 67 의 공정(C))

(21) 접착재는 무기입자와 열경화성수지로서 만들었다. 무기입자인 실리카를 직경 1 /m 의 다각형상으로 성형하였다. 성형된 무기입자를 니펠도금액에 침적시켜 무기업자의 표충을 나젤충으로 코탱하였다. 니펠코팅한 무기입자를 열경화성수지로서 예폭시수지 중에 응집하지 않도록 교반하여, 충진을 90 %로 포팅용의 포트 내에에 공기가 들어가지 않도록 막았다.

(20) 포팅으로 상기의 접착재(75D)를 개구부(571) 내에 삽입한다.(도 68 의 공정(D)) 이어서 가열한 후, 코발로 만든 돌기상핀(576D)을 올려서, 섭씨 200 도에서 경화시켜, 접합시킴으로서 패키지기관을 만든다.(도 68 의 공정(E))

(제 7 변형례)

기본적으로는 제 1 변형례와 같지만, 도 69(A)에 도시한 바와 같이, 금속층으로서 니켈도금(572)을 실시하고, 금도금 은 하지 않았다. 돌기상핀(576A)으로서, 내부를 코발로 만들고, 표층에 금도금에 의하여 금을 코팅한 것을 사용한다.

(제 8 변형례)

기본적으로는 제 1 변형례와 같지만, 도 71(E)에 도시한 바와 같이, 돌기상핀(576E)으로서, 내부를 세라믹(77)으로 만들고, 표층을 니켈, 동으로 코팅한 것을 사용한다.

(제 9 변형례)

도 72 및 도 73 을 참조하여, 제 9 변형례의 패키지기판에 대해 설명하다.

이 제 9 변형해에서는 도 71 (F) 에 측면 및 저면을 도시하는 물기상권 (576F)를 사용한다. 여기서 그 돌기상권 (576F) 은 저면에 5 개의 물기(576b)가 만들어져 있다. 우선, 도 72(A)에 도시한 폐기지기관의 슬더래저스트(571)에 게구부 (571)를 설치하고,그 개구부(571) 내에 도세회로(588)로 연풍하는 오목부(71b)를 설치한다.(도 72(B)) 다음으로, 그 개구부(571) 내에 니젤 등으로 된 금속층(73)을 설치하고(도 72(C)), 또 그 금속층(73) 위에 땜납 등으로 된 접 착재층(575)을 설치한다.(도 72(D)) 마지막으로 돌기상핀(576F)을 그 개구부(571) 내에 수용시킨다.

이 제 9 변형례에서는 개구부(571) 뿐만 아니라 오목부(571b)를 개재하여 도체회로(658)과 전기접속을 하기 때문에, 대용량의 전기, 전기신호에 대해서도 지장없이, 외부기파으로 정답한 수 있다

(제 10 변형례)

기본적으로는 제 5 변형례와 같지만, 땜납층에 Sn/Sb 를 사용하였다.

(비교예)

기본적으로는 제 5 변형례와 같지만, 개구부로부터의 전국을 땜납볼로서 성형하여 IC칩을 실장하였다.

이상 제 5 실시에 ~ 제 8 실시예와 비교에로서 제조된 패키지기판에 대해서, 접합강도, 외부기판의 실장시의 장력 시험 (신뢰성 검사의 유무), 전극의 균열, 파괴의 발생에 대해 비교한 결과를 도 74 에 도시한다.

제 5 실시예 ~ 제 8 실시예까지는, 접합강도는 20kg/cm 이상이며, 장력 시험에서의 전국의 접속 불량은 없으며, 신뢰성 시험도 히트사이를 조건하에서도 1000 사이들을 넘어도 전국의 균열, 파괴도 보여지지 않았다.

〈제 6 실시예〉

제 6 실시예의 패키지기판을 도 75 를 창조하여 설명하다.

이 다음프린트배선관([10]에서는 코어기판(30)의 표면 및 이면에 빌드업배선충(80U,80D)이 만들어져 있다. 그 빌드업배선충(80U,80D)은 바이어홑(46)이 형성된 하충충간수지철연충(80)과, 상충의 바이어홑(66)이 형성된 상충충간수지철연충(80)과, 상충충간수지철연충(80)과, 상충충간수지철연충(80)의 개 구부(71)을 개제하여 상축의 바이어홑에는 IC칩(도시하지 않음)으로의 접속용의 납배범프(외부접속단자)(76)가 형성되며, 하충의 바이어홑(66)에는 도터보드(도시하지 않음)로의 접속용의 납배범프(외부접속단자)(78)이 접속되어 있다.

제 6 실시예에 있어서, 그 빌드업배선충(80U,80D)을 접속하는 스무홀(36)은 코어기관(30)및 하층층간수지절연충(50)을 분통하도록 형성되어 있다. 이 스투홀(36)에는 수지충전제(54)가 충진되고, 개구부에는 커버도금(58)이 배설 되어있다.마찬가지로,하층충간수지절연충(50)에 형성된 스투홀(46)에는 수지충전제(54)가 충진되고, 개구부에는 커 버도금(58)이 배설되어있다.

제 6 실시예에서는 코어기관(30) 및 하층층간수지철연층(50)을 관통하도록 드릴 또는 레이저로 관통공을 천공하여, 스투홀(36)을 활성하고, 스투홀(66)의 바로 위에 바이어홀(66)을 형성하고 있다. 이 때문에 스루홀(36)과 바이어홀 (66)이 직선 상으로 놓여지게 되어 배선길이가 단축되고, 선호의 건송속도를 높일 수 있다. 또 스루홀(36)과, 의부접 숙단자(납땜범프(76), 도전성접속핀(78)에 접속되는 바이어홀(66)이 직접 접속하고 있기 때문에 접속신의성이 뛰어 나다. 특히 제 6 실시예에서는 스루홀(36)에 충진된, 충건제(54)를 연마하여 편평하게 한 뒤, 이 충전제(54)를 피복 하는 커버도금(도제충)(58)을 배설하고, 이 위에 바이어홀(66)이 만들어져 있기 때문에, 스푸홀(36) 표면의 편활성이 높고, 이 스루홀(36)과 바이어홀(66) 과의 접속성이 뛰어난다. 또. 제 6 실시에의 다음프린트백선관에서는 스투출(36)과 하음의 바이어를(46)과에 동일한 충권수지(54)가 충진되어, 이 충권수지(54)를 동시에 연마하여 괜활하게 기 때문에, 엄가로 구성할 수 있고, 또 스투을 내와 바이어를 내의 장도를 균일하게 유지할 수 있기 때문에, 다음프린트백선관의 신뢰성을 높일 수 있다. 또 바이에 돌(46)에 충권, 충천 제(54)를 연마하여 편평하게 한 뒤, 이 충전제(54)를 피복하는 커비도금(도건충)(58)을 배설하고, 이 위에 상충 바이어홀(66)이 청성되어 있기 때문에, 하충바이어홀(46) 표면의 편활성이 높고, 이 하충바이어홀(46)과 상충바이어홀(6)의 철숙신뢰성이 뛰어난다.

하측의 바이어홀 (66)에 도전성접속핀(78)을 고정시키기 위해서, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Ag/Cu 등의 땜납충 (77)이 설치 되어있다.

산업상 이용 가능성

이러한 본 발명은 도체충을 설치한 기관상에 마더보드와 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀이 고정된 패키지기 판에 도건성접속핀을 고정시키기 위한 패드를 형성하고, 패드를 부분적으로 노출시킨 개구부가 형성된 유기수치절연충 으로 피복하고, 개구부로부터 노출시킨 패드에 도전성접속핀을 도건성접착제를 개재하여 고정함에 의하여 실장의 경우 등에서, 도건성접착핀을 기관으로부터 갈 박리되지 않게 하는 등의 효과를 얻을 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판에 다른 기판과의 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀을 고정시켜되는 패키지기판에 있어서,

상기 기판 상에 도전성접속핀을 고정시키기 위한 패드가 형성되고

상기 패드는 유기수지철연충으로 피복됨과 함께, 상기 유기수지절연충에는 상기 패드를 부분적으로 노출시키는 개구가 형성되어 있고,

상기 개구로부터 노출되는 패드에는, 상기 도전성접속핀이 도전성접착제를 개계하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 2.

기판에 다른 기판과의 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀을 고정시켜되는 패키지기판에 있어서,

상기 기판 상에 도전성접속핀을 고정시키기 위한 페드가 있고, 상기 도전성 접속핀을 고정시키기 위한 본제부와 상기 본체부의 주연에 배설된 연장부로 되는 패드가 형성되고,

상기 페드의 연장부는 유기수지절연층으로 피복됨과 함께, 상기 유기수지절연층에는 상기 패드의 본체부를 노출시키는 개구가 형성되어 있고,

상기 개구로부터 노출되는 패드의 본체부에는, 상기 도전성접속판이 도전성접착제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특징 으로 하는 패키지기관,

청구항 3.

제 1 항 또는 2 항에 있어서:

상기 기판이 도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드업기판인 것을 특징으로 하 는 패키지기판. 청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드의 직경은, 개구부의 직경의 1.02 ~ 100 배 인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 5

도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드업기판에, 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀을 고정시켜 되는 패키지기판에 있어서

상기 빌드업기판의 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성 접속핀을 고정하기 위한 패드가 형성되고.

상기 패드는, 바이어홑을 개제하여 내충의 도체층에 접속됨과 함께, 상기 패드에 상기 도전성접속핀이 도전성접착제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 6.

도체층이 형성된 코어 기판의 양면에 도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드업 기판에, 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속뿐을 고정시켜 되는 패키지기판에 있어서.

상기 빌드업기판의, 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성 접속편을 고정하기 위한 패드가 형성되고.

상기 팩드는 바이어홀을 개재하여 상기 코어기관의 도체층에 접속됨과 함께, 상기 패드에는 도전성접속꾼이 도전성접착 제를 개제하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 7.

도체층을 구비한 스투홀이 형성되어 되는 코어기판의 양면에, 도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 월드럽기판에, 다른 기판과의 전기적 접속을 취하기 위해 도전성접속편이 고정된 패키지기판에 있어 서,

상기 빌드업기판의, 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성접속핀을 고정하기 위한 패드가 형성되고.

상기 페드는 상기 스루홀의 도세층과 바이어홀을 개재하여 접속되어 있음과 함께, 상기 패드에 상기 도전성접속핀이 도 전성접착제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 8.

제 5 항 내지 제 7 항 기재의 어느 한 항에 있어서.

상기 패드는 적어도 한개 이상의 바이어홀을 개재하여 내층의 도체층에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 9

제 5 항 내지 제 8 항 기재의 어느 한 항에 있어서.

삿기 패드는 링 형삯의 바이어홀을 개재하여 내충의 도체충에 접속되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 10

제 5 항 내지 제 9 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드는, 적어도 두개층 이상에 설치된 바이어홀을 개재하여 내충의 도체층에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기관.

청구항 11.

제 5 항 내지 제 10 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 가장 바깥층의 도체층은 패드를 부분적으로 노출시키는 개구가 형성된 유기수지질연충으로 피복되고, 상기 개구로 부터 노출하는 패드에 상기 도전성접속핀이 도전성접착제를 개체하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 12.

제 11 항에 있어서:

상기 패드의 직경은, 상기 개구부의 직경의 1.02 ~ 100배 인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 13.

제 1 항 내지 제 12 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 상기 고정부가 패드에 고정되어 있는 것을 특징 으로 하는 패키지기판.

청구항 14.

제 1 항 내지 제 13 항 기재의 어느 한 항에 있어서;

상기 도전성접착제는 융점이 섭씨 180 ~ 280 도인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 15.

제 1 항 내지 제 14 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는 주석, 남, 안타몬, 온, 금, 동이 적어도 한종류 이상으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지 기판.

청구항 16.

제 1 항 내지 제 15 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sb/Pb의 합금인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 17.

패키지기판에 고정되어 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속편에 있어서.

상기 도전성 접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있으며, 등 또는 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금 속에서 골라 적어도 한종류 이상의 금속으로 되는 것을 특징으로 하는 도전성접속편. 첫구항 18.

제 17 항에 있어서:

상기 접속핀은 인청동제인 것을 특징으로 하는 도전성접솔피

청구항 19

도체층을 설치한 기판 상에, 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속편이 고정되어 되는 패키지기판에 있어 서,

상기 도전성접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 동 또는 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속에서 골라 적어도 한 종류 이상의 금속으로 되고,

상기 도체층의 일부 혹은 전부에 상기 도전성접속편을 고정하기 위한 패드가 형성되고

상기 패드에 도전성접속핀의 고정부가 도전성접착제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 20.

제 19 항에 있어서:

상기 도체충은 상기 패드를 부분적으로 노출시키는 개구부가 형성된 유기수지절연충으로 피복되고, 상기 개구부로부터 노출하는 패드에 상기 도전성접속핀이 도전성접착제를 개제하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 21.

제 20 항에 있어서.

상기 패드의 직경은 개구부의 직경의 1.02 ~ 100 배 인것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 22.

제 19 항 내지 제 21 항 기재의 어느 한 항에 있어서;

상기 기판이 도세층과 충간수지절연충이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드엄기판인 것을 특징으로 하 는 패키지기판.

청구항 23.

도체층과 충간수지절연충이 교호 적충된 구조를 적어도 한재 이상 가지는 빌드입기판에, 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속편을 고정시켜 되는 패키지기판에 있어서.

상기 도전성접속핀은 기통형의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고 동 또는 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속에서 골라 적어도 한종류 이상의 금속으로 되고,

상기 빌드업기판의 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성접속핀을 고정시키기 위한 패드가 형성되고.

상기 패드는 바이어홀을 개재하여 내충의 도체충에 접속됨과 함께, 상기 패드에 도전성 접속핀이 도전성접착제를 개재 하여 고정되어 있는 것을 특정으로 하는 패키지기판. 청구항 24.

도체층이 형성된 코어기관의 양면에 도체층과 충간수지절연충이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드엄 기판에, 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀을 고정시켜 되는 폐키지기판에 있어서

상기 도전성접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 동 또는 통합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속 에서 골라 적어도 한 종류 이상의 금속으로 되고,

상기 빌드업기판의 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성접속편을 고정시키기 위한 패드가 형성되고,

상기 패드는 바이어홀을 개재하여 상기 코어기판의 도체충에 접속됨과 함께, 상기 패드에는 도전성접속핀이 도전성접착 제를 개제하여 고정되어 있는 것을 특정으로 하는 패키지기판.

청구항 25.

도체층을 구비한 스루홀이 형성되어 되는 코어기관의 양면에, 도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한계 이상 가지는 월드럽기관에, 다른 기관과 천기적 접속을 취하기 위한 도전성접속관을 고정시켜 되는 패키지기관에 있어서.

상기 도전성접속핀은 기통형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 등 또는 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속 에서 골라 적어도 한 종류 이상의 금속으로 되고,

상기 빌드업기판의, 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성접속핀을 고정시키기 위한 패드가 형성되고,

상기 패드는 상기 스투홀의 도체층과 바이어홀을 개재하여 접속됨과 함께, 상기 패드에는 도전성접속핀이 도전성접착제 를 개제하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 26.

제 23 항 내지 제 25 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드는, 적어도 한개 이상의 바이어홀을 개제하여 내충의 도체충에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기관. 청구함 27.

제 23 항 내지 제 26 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드는 링 형상의 바이어홀을 개재하여 내층의 도체층에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 28.

제 23 항 내지 제 27 항의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드는, 적어도 두개층 이상으로 설치된 바이어홀을 개재하여 내충의 도체층과 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 29.

제 23 항 내지 제 28 항 기재의 어느 하 항에 인어서.

상기 가장 바깥쪽의 도체충은, 패드를 부분적으로 노출시키는 개구가 형성되는 유기수지절연충으로 피복되고, 상기 개 구로부터 노출하는 패드에 상기 도전성편이 도전성점확제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 30

제 28 항에 있어서:

상기 패드의 직경은, 상기 개구부의 직경의 1.02 ~ 100 배 인것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 31.

제 23 항 내지 제 30 항 기재의 어느 한 항에 있어서;

상기 도전성접속핀은, 인청동인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 32.

제 19 항 내지 제 31 항 기재의 어느 한 함에 있어서:

상기 도전성접착제는, 용점이 섭씨 180 ~ 280 도인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 33

제 19 항 내지 제 32 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는 주석, 남, 안티몬, 온, 금, 동이 적어도 한종류 이상으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지 기판.

청구항 34.

제 19 항 내지 제 33 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sb/Pb 의 합금인 것을 특징으로 하는 패키지기파

청구항 35

패키지기판에 고정되어 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀에 있어서.

상기 도전성접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 상기 기둥형의 접속부에 다른 부분의 직경보다 도 작은 함입부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 도전성접속핀.

청구항 36.

제 35 항에 있어서;

상기 함입부의 직경이, 다른 부분의 직경의 50 % 이상 98 % 이하인 것을 특징으로 하는 도전성접속핀.

청구항 37.

도체층을 설치한 기관 상에, 다른 기관과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀이 고정되어 되는 패키지기판에 있어 서. 상기 도전성접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 상기 의 기둥형의 접속부에 다른 부분의 직경보 다도 작은 오목분가 형성되어.

상기 패드에 상기 도전성접속핀의 고정부가 도전성접착제를 개계하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 38.

제 37 항에 있어서:

상기 도체층은, 상기 패드를 부분적으로 노출시키는 개구가 형성된 유기수지절연층으로 피복되고, 상기 개구로부터 노 출하는 패드에 상기 도전성접속핀이 도전성접착제를 개제하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 39.

제 38 항에 있어서:

상기 패드의 직경,은 개구부의 직경의 1.02 ~ 100 배 인것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 40.

제 37 항 내지 제 39 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 기판이 도체층과 충간수지절연충이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드업기판인 것을 특징으로 하 는 패키지기판.

청구항 41.

도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드업기판에, 다른 기판과 전기적 접속을 취 하기 위한 도전성 접속핀을 고정시켜 되는 패키지기판에 있어서,

상기 도전성접속핀은 기둥형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 상기 기둥형의 접속부에 다른 부분의 직경보다 도 작은 합입부가 형성되고,

상기 빌드업기판의 가장 바깥충의 도체충의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성 접속핀을 고정시키기 위한 패드가 형성되고,

상기 패드는 상기 스투흡을 개제하여 내충의 도체충에 접속됨과 함께, 상기 패드에 도전성접속핀이 도전성접착제를 개 재하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 42.

도체층이 형성되는 코어기판의 양면에 도체층과 충간수지철연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드 업기판에, 다른 기판과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속핀을 고정시켜 되는 패키지기관에 있어서,

상기 도전성접속핀은, 기등형상의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 상기 기등형의 접속부에 다른 부분의 직경보다 도 작은 합입부가 형성되고,

상기 빌드업기판의, 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에, 상기 도전성 접속핀을 고정시키기 위한 패드가 형성되고,

상기 패드는 바이어홀을 개재하여 상기 코어기관의 도제층에 접속됨과 함께, 상기 패드에는 도전성접속핀이 도전성접착 제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특정으로 하는 패키지기관. 청구항 43.

도체층을 구비한 스무홀이 협성되어 되는 코어기판의 양면에 도체층과 충간수지절연층이 교호 적충된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 별드업기관에, 다른 기관과 전기적 접속을 취하기 위한 도전성접속편을 고정시켜 되는 패키지기판에 있어서

상기 도전성접속핀,은 기둥형상의 접속부와 판상의 교정부로 되어 있고, 상기 기둥형의 접속부에 다른 부분의 직경보다 도 작은 합입부가 형성되고,

상기 빌드업 기판의, 가장 바깥층의 도체층의 일부 혹은 전부에 상기 도전성접속핀을 고정시키기 위한 패드가 형성되고.

상기 패드는, 상기 스쿠홀의 도체층과 바이어홀을 개채하여 접속되어 있음과 동시에, 상기 패드에는 도전성접속편이 도 전성접착제를 개재하여 고정되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 44.

제 41 항 내지 제 43 항 기재의 어느 한 항에 있어서

상기 때드는, 적어도 한개 이상의 바이어홀을 개체하여 내충의 도체충에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판. 청구항 45.

제 41 항 내지 제 44 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드는 링 형상의 바이어홀을 개재하여 내충의 도체충에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 46.

제 41 항 내지 제 45 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 패드는, 적어도 두개층 이상 설치된 바이어홀을 개재하여 내충의 도체층에 접속하고 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 47.

제 41 항 내지 제 46 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 가장 바깥층의 도체층은, 패드를 부분적으로 노출시키는 개구부가 형성된 유기수지절연층으로 피복되어 있고, 상 기 개구로부터 노출하는 패드에 상기 도전성접속판이 도전성접착제를 개제하여 교정되어 있는 것을 특징으로 하는 패 키지기판.

청구항 48

제 46 항에 있어서:

상기 패드의 직경은, 상기 개구부의 직경의 1.02 ~ 100 배 인 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 49.

제 41 항 내지 제 48 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접속핀은 인청동인 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 50.

제 37 항 내지 제 49 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는 융점이 섭씨 180 ~ 280 도인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 51.

제 37 항 내지 제 50 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는 주석, 납, 안티몬, 은, 금, 동이 적어도 한 종류 이상으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키 지기판.

청구항 52.

제 37 항 내지 제 51 항 기재의 어느 한 항에 있어서;

상기 도전성접착제는 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sb/Pb의 합금인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 53.

기판에 설치된 도체충인 플레인층과 상기 플레인층의 표면에, 개구를 형성하여 설치된 유기수지절연층과.

상기 유기수지절연층의 개구로부터 노출되는 상기 플레인층에,도진성접착제로 고정시킨 도전성접속핀을 가지는 것을 특징으로 하는 때키지기판

청구항 54.

기판의 표면에 설치된 플레인층과,

상기 기판 표면에 설치된 패드와.

상기 플레인층 및 패드의 표면에, 개구를 형성하여 설치한 유기수지절연층과.

상기 유기수지절연층의 개구로부터 노출되는 상기 플레인층 및 상기 패드에, 도전성접착제를 개재하여 고정시킨 도전성 접속핀을 가지는 것을 특징으로 하는 패키지기관.

청구항 55.

제 53 항 또는 제 54 항에 있어서:

상기 기판이 도체층과 충간수지절연층이 교호로 된 구조를 적어도 한개 이상 가지는 빌드업기판인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 56.

제 54 항 또는 제 55 항에 있어서:

상기 패드의 주연부가 유기수지절연충으로 피복되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 57.

제 53 항 내지 제 56 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접속핀이 기둥형의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 동 또는 동합금, 주석, 아연, 알루미늄, 귀금속에 서 골라 적어도 한종류 이상의 금속으로 되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 58.

제 53 항 내지 제 56 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접속핀이 기등형의 접속부와 판상의 고정부로 되어 있고, 상기 기동형의 접속부에 다른 부분의 직경보다도 작은 합입부가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 59.

제 53 항 내지 제 58 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성접착제는, 용점이 섭씨 180 ~ 280 도인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 60

제 53 항 내지 제 56 항 기재의 어느 하 항에 있어서.

상기 도전성접착제는, 주석, 남, 안티몬, 온, 금, 동이 적어도 한종류 이상으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키 지기판.

첫구항 61.

제 53 항 내지 제 60 항 기재의 어느 하 항에 있어서.

상기 도전성접착제는 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Sb/Pb의 합금인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 62.

도체회로를 설치한 기판 상에 유기수지절연층을 형성하고, 상기 유기수지절연층에 개구부를 설치하여, 상기 도체회로의 일부를 노출시킨 패키지기판에 있어서.

상기 개구부에 상기 패키지기판이 접속되는 외부기판의 접속부에 삽입하는 돌기상편을 배설함과 함께, 상기 돌기상편과 도체회로를 도전성의 접착제충을 개재하여 접합한 것을 특정으로 하는 패키지기판.

청구항 63.

도채회로를 설치한 기판 상에 유기수지절연충을 형성하고, 상기 유기수지절연충에 개구부를 설치하여, 상기 도체회로의 일부를 노출시킨 패키지기판에 있어서,

상기 개구부에 상기 패키지기판이 접속되는 외부기판의 접속부에 삽입하는 돌기상핀을 배설함과 함께, 상기 돌기상핀과 도체회로를 금속층 및 도전성의 접착재층을 개재하여 접합한 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 64

도체회로를 설치한 기관 상에, 유기수지절연층을 형성하고, 상기 유기수지절연층에 개구부를 설치하여, 상기 도체회로 의 일부를 노출한 패키지기판에 있어서, 상기 개구부의 주위에 오목부를 설치함과 함께, 상기 패키지기판이 접속되는 외부기판의 접속부로 삽입하는 돌기상판을 상기 오목부에 까워넣어 배설한과 함께, 상기 돌기상핀과 도체회로를 도전성 의 접착제층을 개체하여 접합한 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 65

도체회로를 설치한 기판 위에 유기수지절연층을 형성하고, 상기 유기수지절연층에 개구부를 설치하여, 상기 도체회로의 일부를 노출하는 패키지기판에 있어서, 상기 개구부의 주위에 오목부를 설치함과 함께, 상기 때키지기판이 접속되는 의 부기판의 접속부로 삽입하는 돌기상편을, 상기 오목부에 끼워넣어 배설함과 함께, 상기 오목부에 끼워넣어 배설함과 동 시에, 상기 불기상관과 도체회로를 금속층 및 도전성의 접확제층을 개체하여 접합하는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 66.

제 62 항 내지 제 65 항 기재의 어느 한 항에 있어서.

상기 개구부가 직경 100 ~ 900 µm 로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 67.

제 64 항 또는 제 65 항에 있어서:

상기 개구부의 주위의 오목부는, 직경 10 ~ 75 ㎞, 또 2 개 이상으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 68.

제 64 항, 제 65 항 또는 제 67 항의 어느 한 항 기재에 있어서:

상기 개구부의 주위의 오목부의 깊이가, 1 ~ 30 @ 으로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 69

제 62 항 내지 제 68 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 개구부 및 개구부의 주위의 오목부는 포토비어, 레이저, 드릴, 및 편칭으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기 판.

청구항 70

제 62 항 내지 제 69 항 기재의 어느 한 항에 있어서:

상기 도전성의 접착재충은 뱀남, 브레이징제, 도전성의 입자상물질과 열가소성수지, 및 도전성의 입자상물질과 열경화 성수지 중에서 선택하여, 적어도 한 종류 이상으로 형성되는 것을 특징으로 패키지기판.

첫구항 71.

제 70 항에 있어서:

상기 땜납의 Pb 의 배합비는 35 ~ 97 % 인 것을 특징으로 하는 청구항 70에 기재된 패키지기판.

청구항 72.

제 70 항에 있어서:

상기 땜납은 Sn/Pb, Sn/Sb, Sn/Ag, Sn/Ag/Cu 중 어는 것인가 인 것을 특징으로 하는 패키지기판

청구항 73

제 70 항에 있어서:

상기 브레이징재는 금, 온, 동, 인, 니켈, 파라디움, 아연, 인디움, 몰리브덴, 망간 중에서 선택하여 적어도 한 종류 이상 으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 74.

제 70 항에 있어서:

상기 입자상물질은 금속입자, 무기입자, 수지입자 중에서 선택하여 적어도 한종류 이상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

첫구항 75.

제 70 항 또는 제 74 항에 있어서:

상기 입자상물질의 충전율은 30 ~ 90 wt % 인 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 76.

제 70 항, 제 74 항, 제 75 항의 어느 한 항 기재에 있어서:

상기 열정화성수지는 에푹시수지, 폴리이미드수지, 폴리에스테르수지, 페놀수지 중에서 선택하여 적어도 한종류 이상으로 되는 것을 특징으로 하는 패키지기관,

청구항 77.

제 70 항, 제 74 항 내지 제 76 항의 어느 한 항에 있어서:

상기 열가소성수지는 에폭시수지, 불소수지폴리에틸렌, 폴리설펀수지, 폴리이미드수지, 폴리에테르수지, 폴리오레핀수 지 중에서 선택하여 적어도 한종류 이상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 78.

제 70 항 내지 제 77 항 기재의 어느 한 항에 있어서;

상기 도전성의 접착재층은 인쇄, 레지스트에청법, 포팅, 도금 중의 방법으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 **7**9.

제 62 항 내지 제 65 항 기재의 어느 하 항에 있어서.

상기 돌기상핀이 적어도 일부분이 금속으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 80.

제 62 항 내지 제 65 항. 또는 제 79 항의 어느 한 항 기재에 있어서.

상기 풀기상핀이 금, 은, 철, 동, 니켈, 코발트, 주석, 납 중에서, 적어도 한 종류 이상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 81.

제 62 항 내지 제 65 항. 제 79 항 또는 제 80 항의 어느 한 항 기재에 있어서.

상기 둘기상핀의 면적은 개구부의 면적의 0.5 ~ 1.4 배로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기파

청구항 82.

제 62 항 내지 제 65 항, 또는 제 79 항 내지 제 81 항의 어느 한 항 기재에 있어서:

상기 돌기상핀의 접착면은 평활하거나 혹은 볼록한 부분이 2 개 이상 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 83.

제 63 항 또는 제 65 항에 있어서:

상기 금속층은 금, 온, 니켈, 주석, 동, 알루미늄, 남, 인, 크롬, 텅스텐, 몰리브덴, 티탄, 백금, 땜남 중에서, 적어도 한 종류 이상으로, 또 한 개층 이상으로 형성되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 84.

제 63항. 제 65항 또는 제 83 항의 어느 한 항 기재에 있어서:

상기 금속층은 도급, 스패터, 증착으로부터 선택되는 방법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 85.

도체회로를 설치한 기관 상에, 유기수지절인층을 형성하고, 상기 유기수지절연층에 개구부를 설치하여, 상기 도체회로 의 일부를 노출시키고, 상기 개구부의 도체회로 상에 핀을 배설하여, 외부기관의 접속부로 접속되는 패키지기관에 있어 서.

상기 핀이 끼움접속가능한 돌기상핀을 형성하고, 상기 핀이 상기 외부 기판의 접속부에 끼움접속되는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

청구항 86.

제 85 항에 있어서:

상기 돌기상관이 도전성의 접착계층, 혹은 금속층 및 도전성의 접착재층을 개재하여, 상기 개구부에 노출한 도체회로로 전기적 접속되는 것을 특징으로 하는 패키지기판. 청구항 87.

도체회로를 설치한 기판 상에, 유기수지절연충을 형성하고, 상기 유기수지절연충에 개구부를 설치하여, 상기 도체회로 의 일부를 노출하는 패키지기판에 있어서.

상기 개구부에 상기 때키지기관이 접속되는 외부기관의 접속부로 삽입하는 돌기상면을 배설함과 함께, 상기 돌기상면과 도체회로를 도전성의 접착재충을 개제하여 접합하는 것을 특징으로 하는 패키지기관.

청구항 88.

도체회로를 설치한 기판 상에 유기수지절연충을 형성하고, 상기 유기수지절연충에 걔구부를 설치하여, 상기 도체회로의 일부를 노출하는 패키지기판에 있어서.

상기 개구부에 상기 패키지기판이 접속되는 외부기판의 접속부로 삽입하는 돌기상편을 배설함과 함께, 둘기형상과 도체 회로를 금속층 및 도전성의 접착재충을 개재하여 접합하는 것을 특징으로 하는 패키지기판.

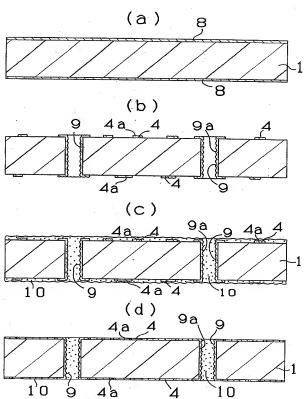
청구항 89

제 62 항 내지 제 88 항의 어느 한 항 기재에 있어서:

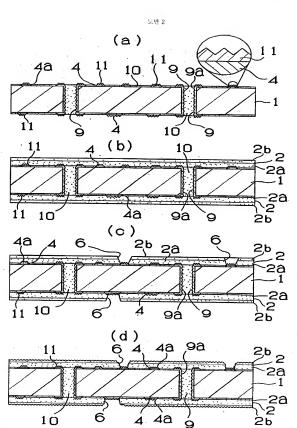
상기 돌기상판의 이면에 상기 도체회로측으로의 접속용의 돌기를 설치한 것을 특징으로 하는 패키지기파

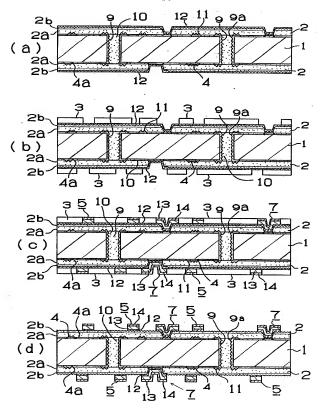
보면

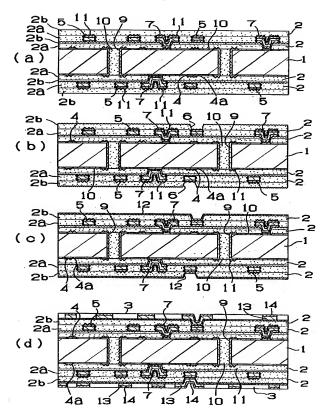


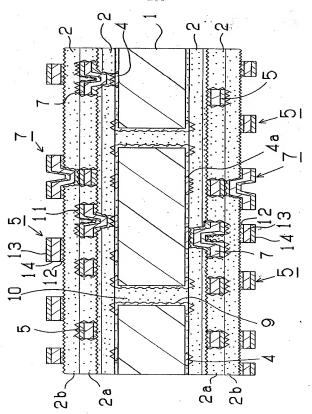


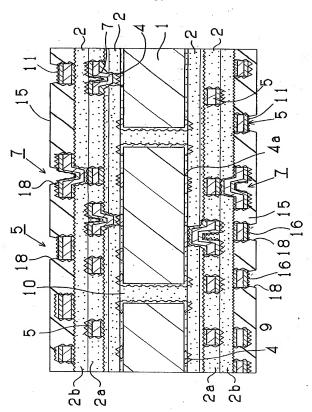
èБ

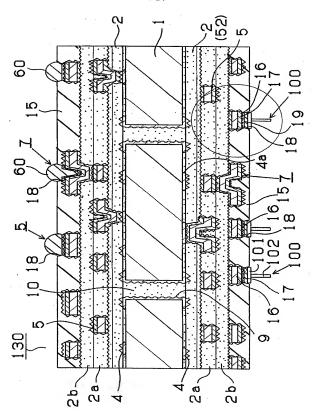


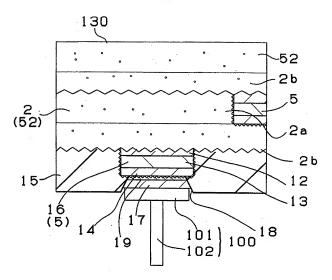


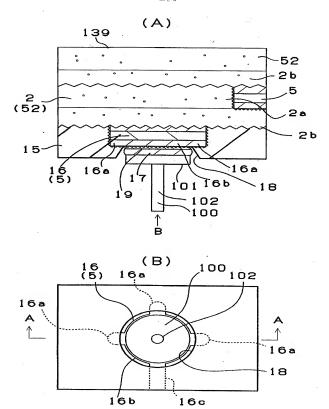




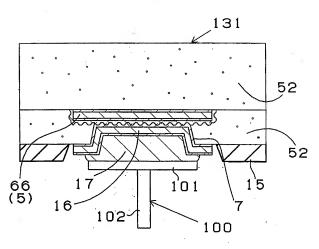


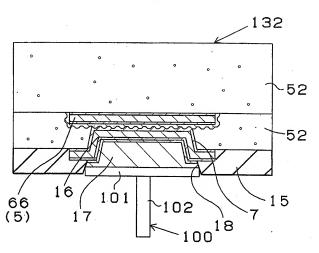


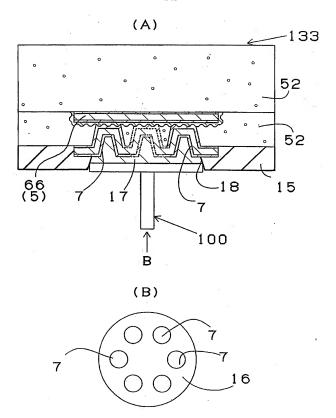


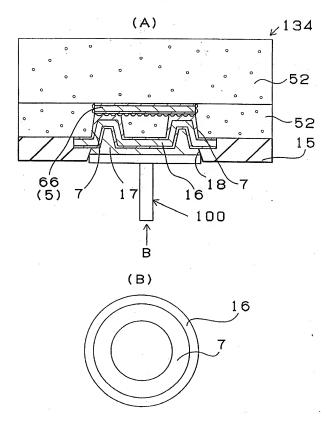


토면 10

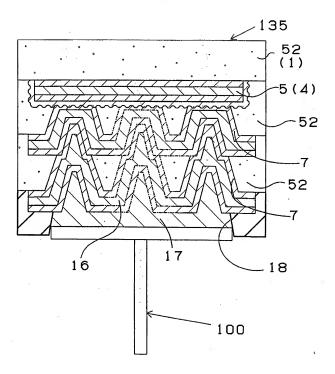


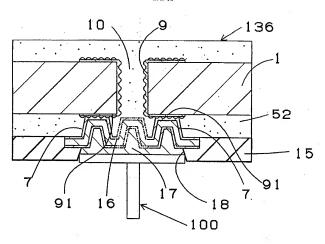




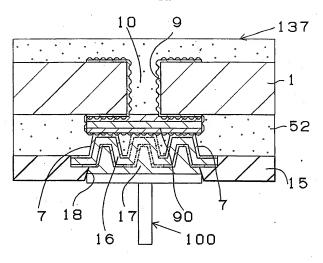


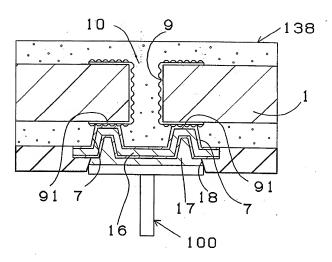
보면 14





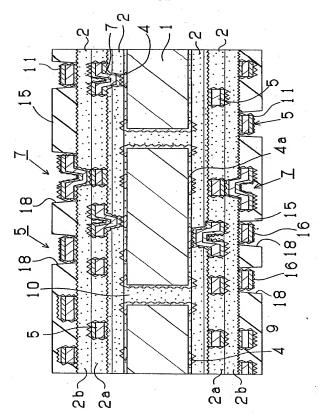
도면 16



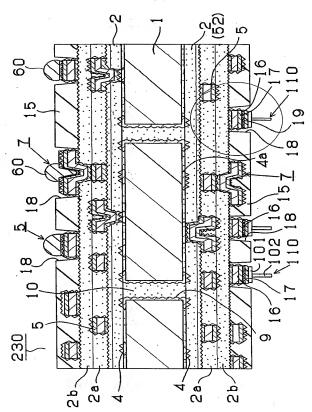


보면 18

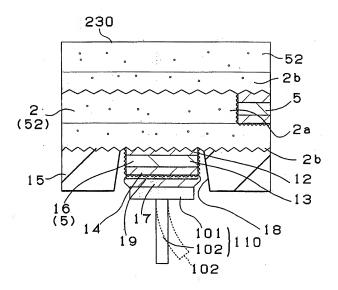
	도전성접속핀			:	기열시	험후		히트사이클시험후			
	접착강도		핀상태	핀상태	접착강도		도롱 시험	핀의 상태 접착강도		강도	도롱 시험
:	当소	평 균			최 소	평 균			최 소	평 균	7.
	치	치			치	치			치	치	
제1실시에	2.0	3.2	ок	ОК	2.0	3.2	OK.	ок	1.9	3.1	ок
제1실시예 의 별예1	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	2.9	ок
제1변형례	2.1	3.2	ок	ок	2.1	3.2	ок	ок	2.0	3.1	ок
제1변형례 의 별에1	2.1	3.5	ок	ок	2.1	3.5	ок	ок	2.0	3.4	ок
제1변형례 의 별예2	2.1	3.6	ок	ок	2.1	3.6	ок	ок	2.0	3.5	ок
제1변형례 의 별예3	2.1	3.5	ок	ок	2.1	3.5	ок	ок	2.0	3.4	ок
제1변형례 의 볉에4	2.1	3.8	ок	ок	2.1	3.8	ок	ок	2.0	3.6	ок
제2변형례	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	2.9	ОK
제2변형례 의 별예1	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ок	ок	1.9	3.1	ок
제2변형례 의 별예2	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ок	ок	1.9	3.1	ок
제3변형례	2.0	3.6	ок	ок	2.0	3.6	ок	ок	1.9	3.5	ок

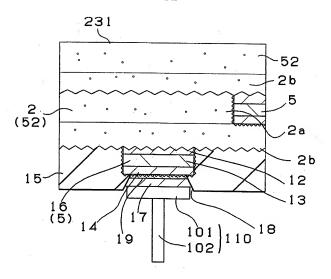




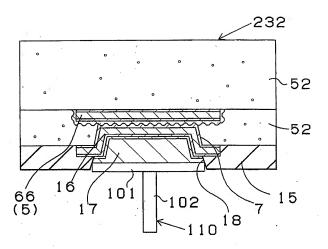


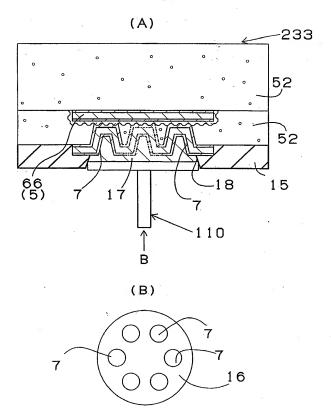
5.현 21

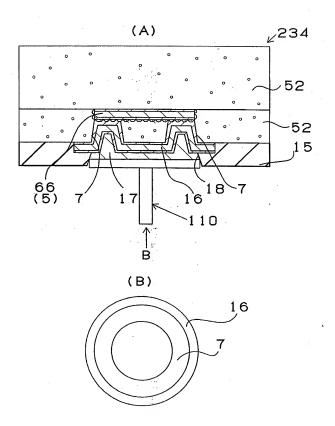




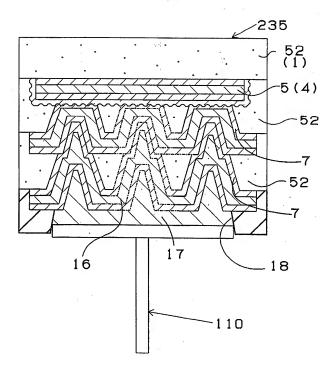
보면 23



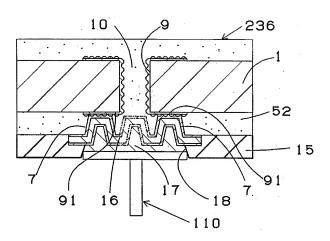




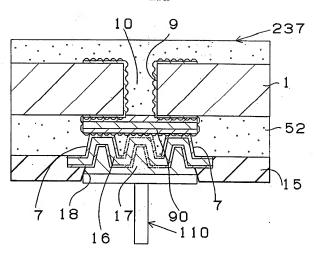
보면 26



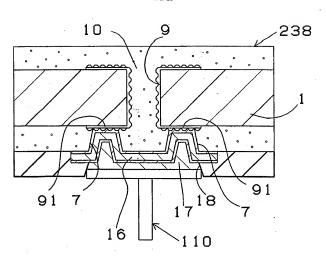
52면 27



도면 28

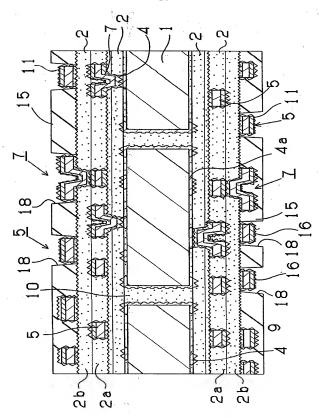


토변 29

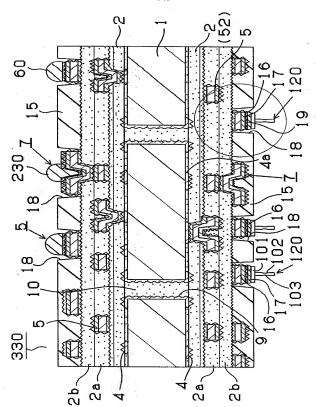


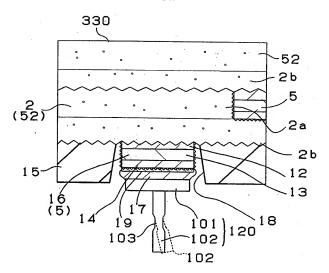
보면 30

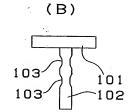
	도전성접속핀			:	기열시험후				히트사이끌시험후			
	접착강도		핀상태	핀상태 접칙		강도 시쳠		편의 상태 접착		강도	도통 시험	
	劃	평			최	평			剩	평		
	소치	균 치			소치	균			소치	균		
제2실시예	2.0	3.2	OK	ОК	2.0	3.2	ок	ОК	1.9	3.1	OK	
제2실시예 의 별예1	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	3.0	ок	
제1변형례	2.1	3.2	ок	ок	2.1	3.2	ок	ок	2.0	3.1	ок	
제1변형례 의 별에1	2.1	3.5	ок	ок	2.1	3.5	ок	ок	2.0	3.4	ок	
제1변형례 의 별에2	2.1	3.6	ок	ок	2.1	3.6	ок	ок	2.0	3.5	ок	
제1변형례 의 별예3	2.1	3.5	ОК	ок	2.1	3.5	ок	ок	2.0	3.4	ок	
제2변형례	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	2.8	ок	
제2변형례 의 별예1	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ок	ок	1.9	3.1	ок	
제2변형례 의 별예2	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ок	ок	1.9	3.1	ок	
제3변형례	2.0	3.6	ок	ок	2.0	3.6	ок	ок	1.9	3.5	ок	



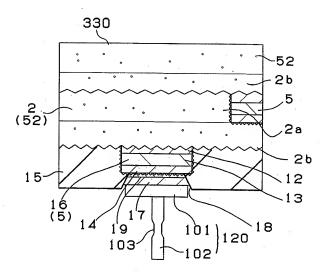




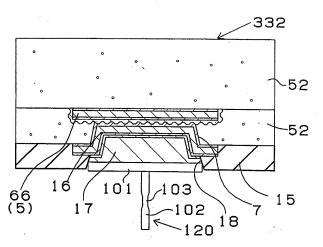




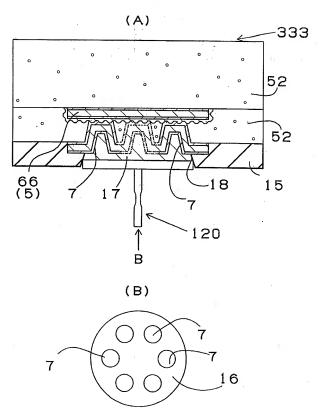
도면 34



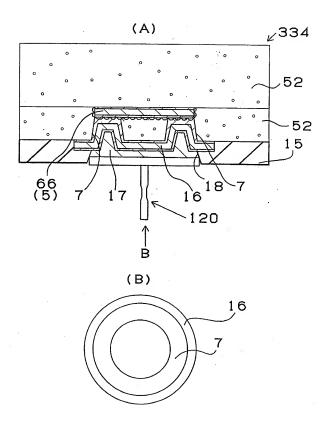
도면 35



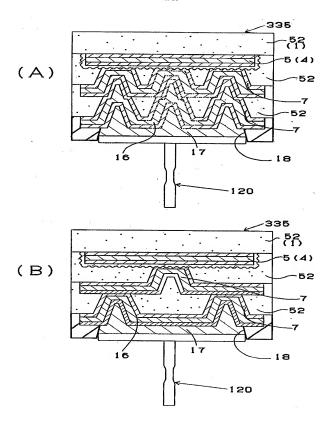
5보면 36



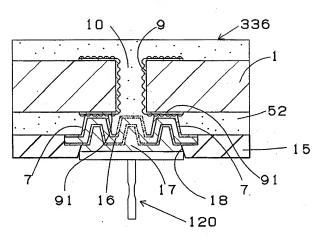
도면 37



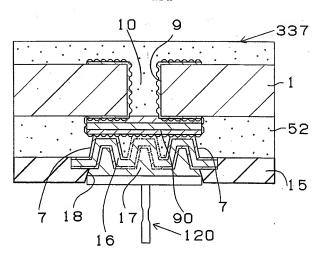
보면 38



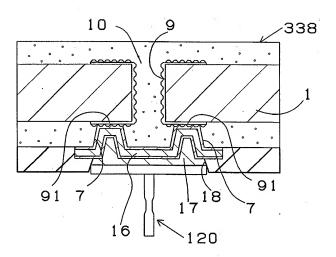
도면 39



도면 40

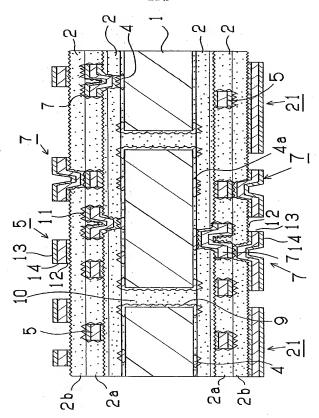


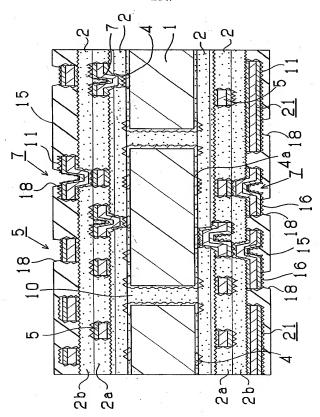
도면 41

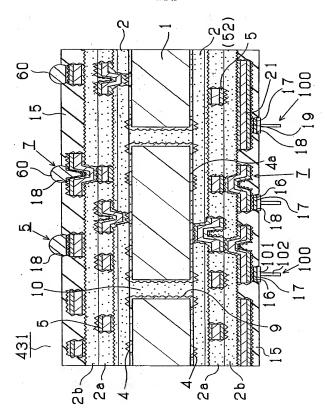


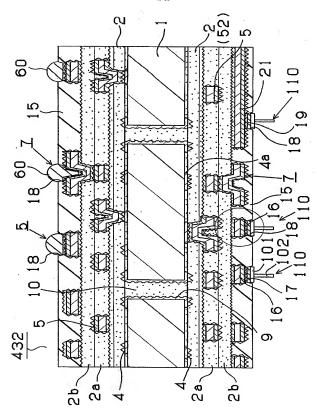
도면 42

	도전성접속핀			:	가열시험후				히트사이글시험후			
	접착강도		핀상태	핀상태	접착강도		도통 시험	편의 상태	접착강도		도통 시험	
	최	평			최	평			최	평		
	2	균			소	균			소	균		
	치	치			치	치			치	치		
제3실시예	2.0	3.2	ок	ОК	2.0	3.2	ОК	ок	1.9	3.1	ок	
제3실시예 의 별예1	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	3.0	ок	
제1변형례	2.1	3.2	ок	ок	2.1	3.2	ок	ок	2.0	3.1	ок	
제1변형례 의 별예1	2.1	3.5	ок	ок	2.1	3.5	ок	ок	2.0	3.4	ок	
제1변형례 의 별예2	2.1	3.6	ок	ок	2.1	3.6	ок	ок	2.0	3.5	ок	
제1변형례 의 별예3	2.1	3.5	ок	ок	2.1	3.5	ок	ок	2.0	3.4	ок	
제2변형례	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	2.8	ок	
제2변형례 의 별예1	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ок	ок	1.9	3.1	ок	
제2변형례 의 별예2	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ок	ок	1.9	3.1	ок	
제3변형례	2.0	3.6	ок	ок	2.0	3.6	ок	ок	1.9	3.5	ок	

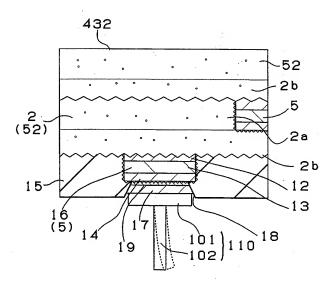




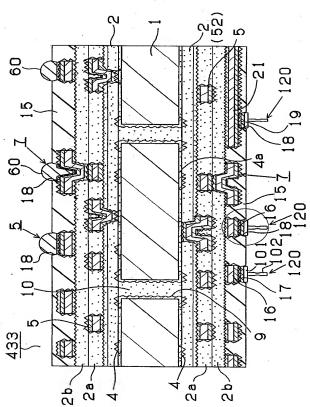


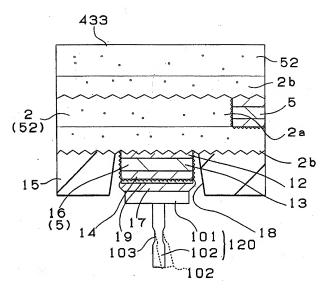


도면 47

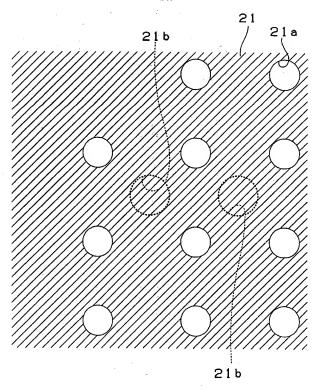






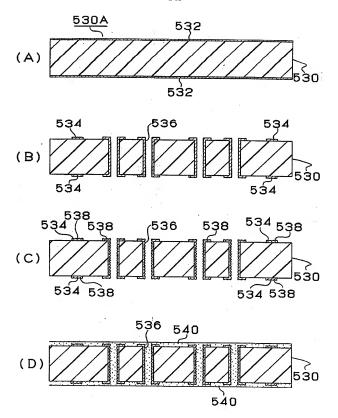


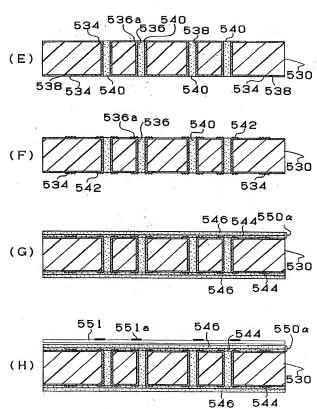


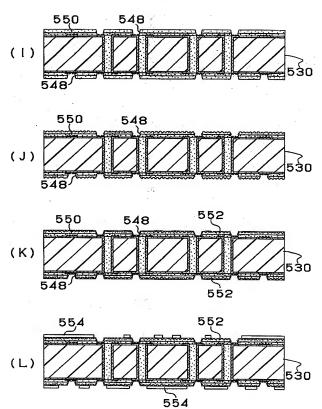


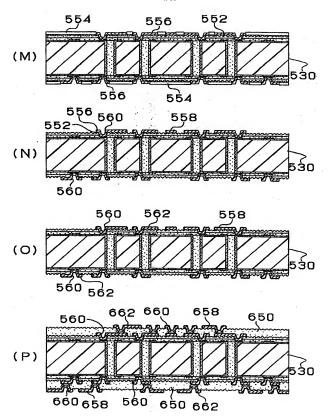
보면 51

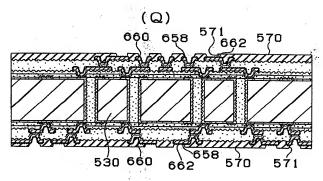
	도전성접속핀			가열시험후				히트사이클시험후			
	접착강도		핀상태	핀상태	일상태 접착강도		도종 시험	핀의 상태	접착강도		도통 시험
	최 소 치	평 균 치			최 소 치	평 균 치	٠		최 소 치	평 균 치	ı
제4실시예	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ОК	ок	1.9	3.1	ок
제1변형례	2.0	3.2	ок	ок	2.0	3.2	ОК	ок	1.9	3.1	ок
제2변형례	2.0	3.0	ок	ок	2.0	3.0	ок	ок	1.9	2.9	ок
제3변형례	2.1	3.6	ок	ок	2.1	3.6	ОК	ок	2.0	3.5	ок

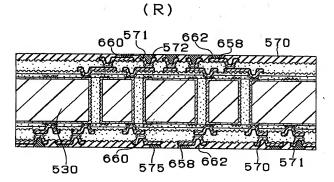


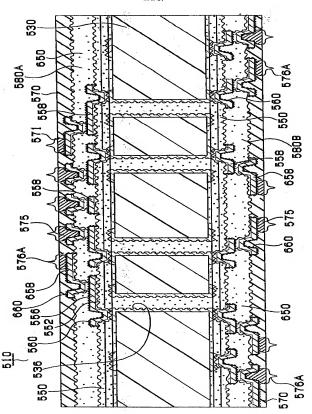


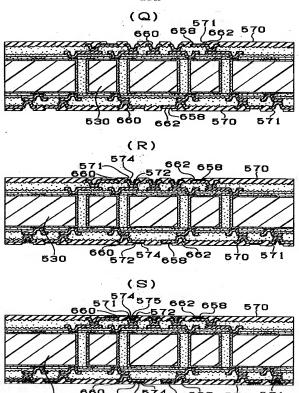


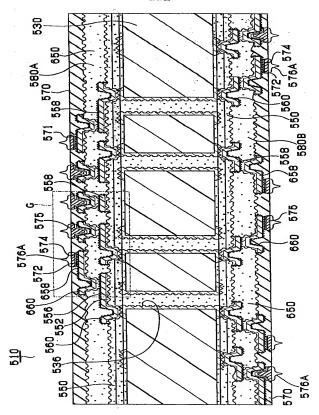


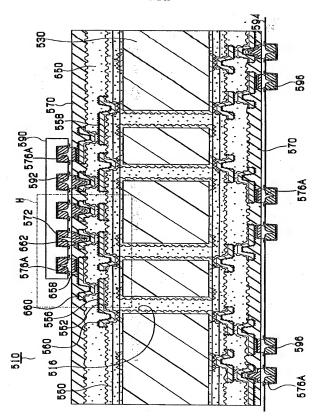






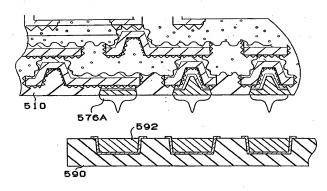


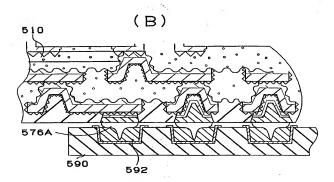


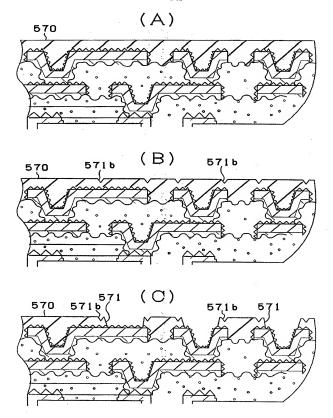


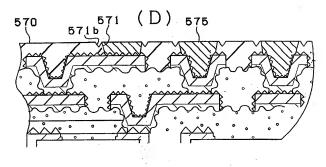


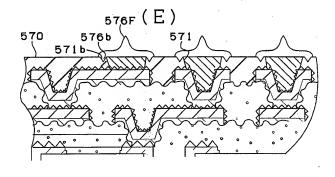




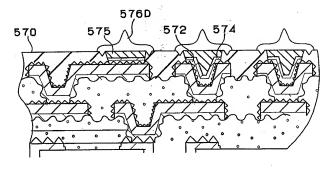




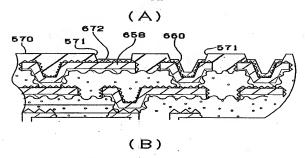


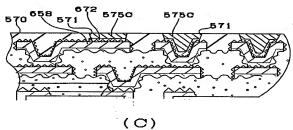


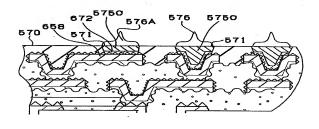
도면 64

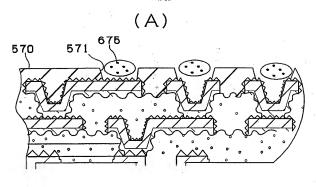


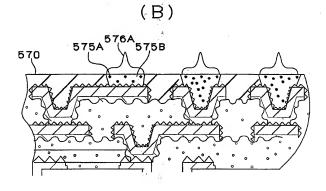
52명 65

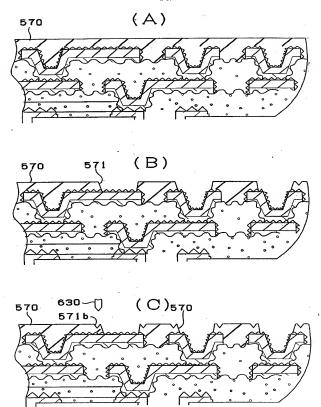




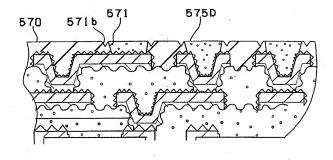


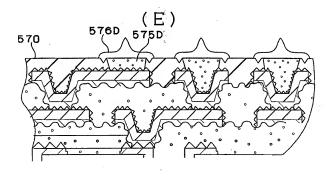




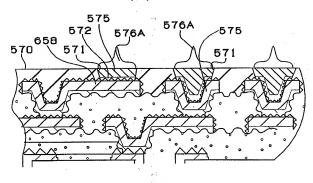


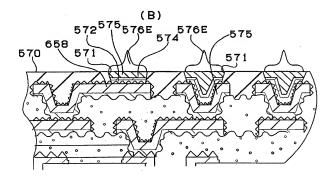
(D)

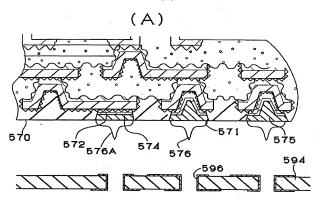


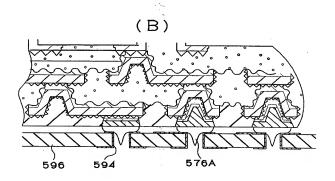


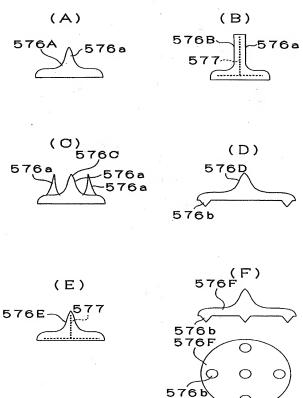






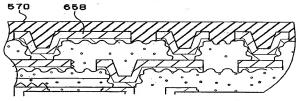


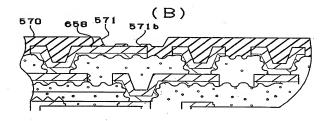


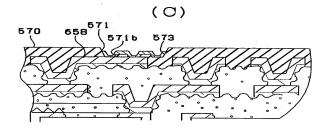


모면 72

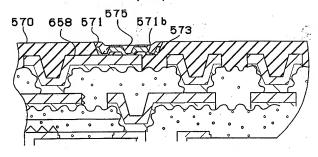




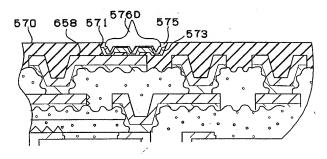








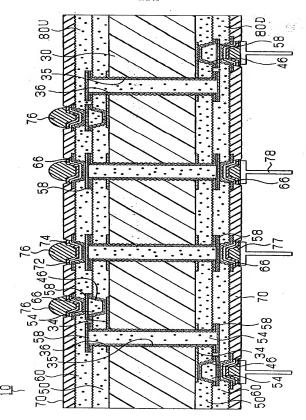
(E)



보면 74

제5실시예와 비교예의 결과

	-	핀의	인장후	
	접합강도 (kg/cm²)	기판과의 실장후	신뢰성시험후	도통시험
제5실시예	20	무	무	무
제1변형례	20	무	무	무
제2변형례	21	무	무	무
제3변형례	21	무	무	무
제4변형례	20	무	무	무
제5변형례	20	무	무	무
제6변형례	20	무	무	무
제7변형례	20	무	무	무
제8변형례	21	무	무	무
제10변형례	22	무	무	무
비교에	18	op Op	유	유



노면 76

